

Rec'd PCT/PTO 11 FEB 2005

PCT/JP03/10038

10/524259

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

07.08.03

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日  
Date of Application: 2002年 8月13日

出願番号  
Application Number: 特願2002-235924  
[ST. 10/C]: [JP2002-235924]

出願人  
Applicant(s): ダイキン工業株式会社

REC'D 26 SEP 2003

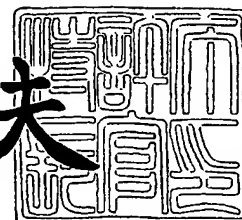
WIPO PCT

PRIORITY DOCUMENT  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)

2003年 9月11日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今井康夫



BEST AVAILABLE COPY

【書類名】 特許願

【整理番号】 JP-13552

【提出日】 平成14年 8月13日

【あて先】 特許庁長官 太田 信一郎 殿

【国際特許分類】 C08F 8/14

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府摂津市西一津屋 1 番 1 号 ダイキン工業株式会社  
淀川製作所内

【氏名】 大橋 美保子

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府摂津市西一津屋 1 番 1 号 ダイキン工業株式会社  
淀川製作所内

【氏名】 岸川 洋介

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府摂津市西一津屋 1 番 1 号 ダイキン工業株式会社  
淀川製作所内

【氏名】 佐藤 数行

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府摂津市西一津屋 1 番 1 号 ダイキン工業株式会社  
淀川製作所内

【氏名】 荒木 孝之

【特許出願人】

【識別番号】 000002853

【氏名又は名称】 ダイキン工業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100065226

【弁理士】

【氏名又は名称】 朝日奈 宗太

【電話番号】 06-6943-8922

【選任した代理人】

【識別番号】 100098257

【弁理士】

【氏名又は名称】 佐木 啓二

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 001627

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9806918

【プルーフの要否】 要

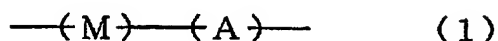
【書類名】 明細書

【発明の名称】 光硬化性含フッ素ポリマーを含む光学材料および光硬化性含フッ素樹脂組成物

【特許請求の範囲】

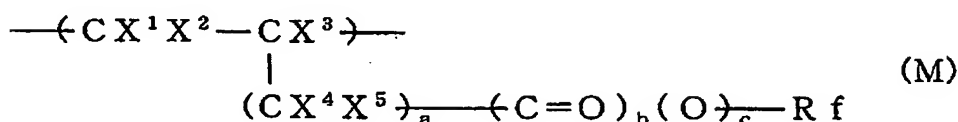
【請求項 1】 (a)式 (1) :

【化 1】



[式中、構造単位Mは式 (M) :

【化 2】



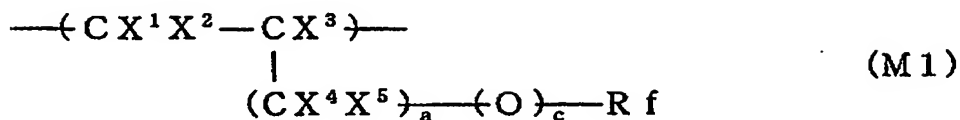
(式中、 $\text{X}^1$ および $\text{X}^2$ は同じかまたは異なり、HまたはF； $\text{X}^3$ はH、F、 $\text{CH}_3$ または $\text{CF}_3$ ； $\text{X}^4$ および $\text{X}^5$ は同じかまたは異なり、H、Fまたは $\text{CF}_3$ ；Rfは炭素数1～40の含フッ素アルキル基または炭素数2～100のエーテル結合を有する含フッ素アルキル基に $\text{Y}^1$  ( $\text{Y}^1$ は水素原子がフッ素原子で置換されていて、もよい架橋性環状エーテル構造を1～5個有する炭素数2～100の1価の有機基) が1～3個結合している有機基；aは0～3の整数；bおよびcは同じかまたは異なり、0または1) で示される含フッ素エチレン性単量体に由来する構造単位、構造単位Aは該式 (M) で示される含フッ素エチレン性単量体と共重合可能な単量体に由来する構造単位である] で示され、構造単位Mを0.1～100モル%および構造単位Aを0～99.9モル%含み、数平均分子量が500～1000000である硬化性含フッ素ポリマー (I)、および

(b)光酸発生剤 (II)

からなる光硬化性含フッ素樹脂組成物。

【請求項 2】 硬化性含フッ素ポリマー (I) が、式 (1) において構造単位Mが式 (M1) :

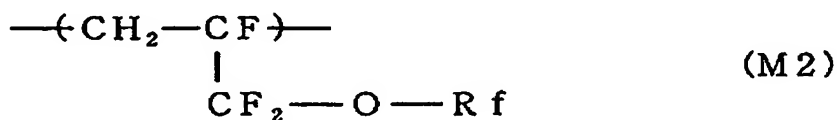
## 【化3】



(式中、 $\text{X}^1$ および $\text{X}^2$ は同じかまたは異なり、HまたはF； $\text{X}^3$ はH、F、 $\text{CH}_3$ または $\text{CF}_3$ ； $\text{X}^4$ および $\text{X}^5$ は同じかまたは異なり、H、Fまたは $\text{CF}_3$ ；Rfは炭素数1～40の含フッ素アルキル基または炭素数2～100のエーテル結合を有する含フッ素アルキル基に $\text{Y}^1$  ( $\text{Y}^1$ は水素原子がフッ素原子で置換されていてよい架橋性環状エーテル構造を1～5個有する炭素数2～100の1価の有機基) が1～3個結合している有機基；aは0～3の整数；cは0または1) で示される含フッ素エチレン性単量体に由来する構造単位M1である含フッ素ポリマーである請求項1記載の組成物。

【請求項3】 硬化性含フッ素ポリマー (I) が、式 (1) において構造単位Mが式 (M2) :

## 【化4】



(式中、Rfは炭素数1～40の含フッ素アルキル基または炭素数2～100のエーテル結合を有する含フッ素アルキル基に $\text{Y}^1$  ( $\text{Y}^1$ は水素原子がフッ素原子で置換されていてよい架橋性環状エーテル構造を1～5個有する炭素数2～100の1価の有機基) が1～3個結合している有機基) で示される含フッ素エチレン性単量体に由来する構造単位M2である含フッ素ポリマーである請求項1記載の組成物。

【請求項4】 硬化性含フッ素ポリマー (I) が、式 (1) において構造単位Mが式 (M3) :

【化5】



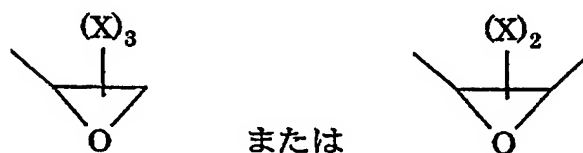
(式中、Rfは炭素数1～40の含フッ素アルキル基または炭素数2～100のエーテル結合を有する含フッ素アルキル基にY<sup>1</sup>(Y<sup>1</sup>は水素原子がフッ素原子で置換されていてもよい架橋性環状エーテル構造を1～5個有する炭素数2～100の1価の有機基)が1～3個結合している有機基)で示される含フッ素エチレン性単量体に由来する構造単位M3である含フッ素ポリマーである請求項1記載の組成物。

【請求項5】 前記式(M)、(M1)、(M2)および(M3)におけるRf中のY<sup>1</sup>の少なくとも1つが、Rfの末端に結合している請求項1～4のいずれかに記載の組成物。

【請求項6】 前記式(M)、(M1)、(M2)および(M3)におけるRf中のY<sup>1</sup>が、エーテル結合を少なくとも1つ含む3～6員環の架橋性環状エーテル構造(水素原子はフッ素原子で置換されていてもよい)を1～5個有する炭素数2～100の1価の有機基である請求項1～4のいずれかに記載の組成物。

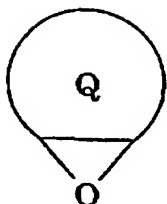
【請求項7】 前記式(M)、(M1)、(M2)および(M3)におけるRf中のY<sup>1</sup>が、3員環の架橋性環状エーテル構造であるオキシラン構造:

【化6】



(式中、Xは同じかまたは異なり、水素原子、フッ素原子、炭素数1～6のアルキル基または炭素数1～6の含フッ素アルキル基)を1～5個有する炭素数2～100の有機基または式:

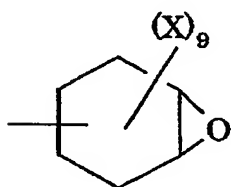
## 【化7】



(式中、Qは炭素数3～100の単環構造、複環構造または複素環構造の水素原子が上記Xで置換されていてもよい1価または2価の有機基)を1～5個有する炭素数3～100の有機基である請求項1～4のいずれかに記載の組成物。

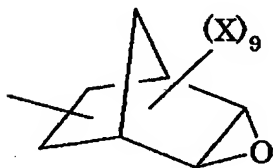
【請求項8】 前記式(M)、(M1)、(M2)および(M3)におけるRf中のY<sup>1</sup>が、

## 【化8】



(式中、Xは前記と同じ)を1～5個有する炭素数6～100の有機基、または式:

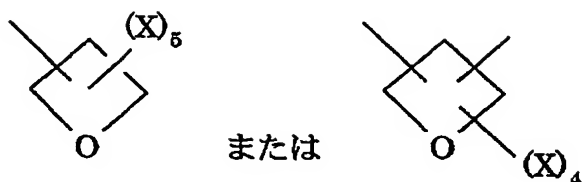
## 【化9】



(式中、Xは前記と同じ)を1～5個有する炭素数7～100の有機基)である請求項1～4のいずれかに記載の組成物。

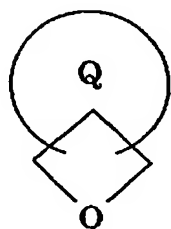
【請求項9】 前記式(M)、(M1)、(M2)および(M3)におけるRf中のY<sup>1</sup>が、オキセタン構造:

## 【化10】



(式中、Xは同じかまたは異なり、水素原子、フッ素原子、炭素数1～6のアルキル基または炭素数1～6の含フッ素アルキル基)を1～5個有する炭素数3～100の有機基、または式：

## 【化11】



(式中、Qは炭素数3～100の単環構造、複環構造または複素環構造の水素原子が上記Xで置換されていてもよい1価または2価の有機基)を1～5個有する炭素数4～100の有機基である請求項1～4のいずれかに記載の組成物。

【請求項10】 硬化性含フッ素ポリマー (I) のフッ素含有率が40重量%以上である請求項1～9のいずれかに記載の組成物。

【請求項11】 光酸発生剤 (II) が、芳香族ジアゾニウム塩、芳香族スルホニウム塩、芳香族ヨードニウム塩およびメタロセン化合物よりなる群から選ばれた少なくとも1種の芳香族化合物である請求項1～10のいずれかに記載の組成物。

【請求項12】 光酸発生剤 (II) が、芳香族ジアゾニウム塩、芳香族スルホニウム塩、芳香族ヨードニウム塩およびメタロセン化合物よりなる群から選ばれた少なくとも1種の芳香族化合物であり、かつ芳香環に1～4個の有機基R (Rは同じかまたは異なり、エーテル結合を含んでいてもよい炭素数1～10のアルキル基、ヒドロキシ基、チオアルキル基またはチオフェノキシ基) が結合している化合物である請求項1～11のいずれかに記載の組成物。

【請求項 13】 光酸発生剤 (II) がフッ素原子を含有する化合物である請求項 1～12 のいずれかに記載の組成物。

【請求項 14】 請求項 1～10 のいずれかに記載の硬化性含フッ素ポリマー (I) を含む光デバイス用光学材料。

【請求項 15】 請求項 1～13 のいずれかに記載の光硬化性含フッ素樹脂組成物からなる光デバイス用光学材料。

【請求項 16】 請求項 14 または 15 記載の光デバイス用光学材料を硬化してなる硬化物からなる光デバイス用光学部材。

【請求項 17】 請求項 14 または 15 記載の光デバイス用光学材料からなる光導波路用材料。

【請求項 18】 請求項 17 記載の光導波路用材料を硬化してなる硬化物からなる光導波路用部材。

【請求項 19】 請求項 14 または 15 記載の光デバイス用光学材料からなる光デバイス用封止部材用材料。

【請求項 20】 請求項 19 記載の封止部材用材料を硬化してなる硬化物からなる封止部材を有する光デバイス。

【請求項 21】 請求項 1～10 のいずれかに記載の硬化性含フッ素ポリマー (I) を含む表示デバイス用光学材料。

【請求項 22】 請求項 1～13 のいずれかに記載の光硬化性含フッ素樹脂組成物からなる表示デバイス用光学材料。

【請求項 23】 請求項 21 または 22 記載の表示デバイス用光学材料を硬化してなる硬化物からなる表示デバイス用光学部材。

【請求項 24】 請求項 21 または 22 記載の表示デバイス用光学材料からなる反射防止膜用材料。

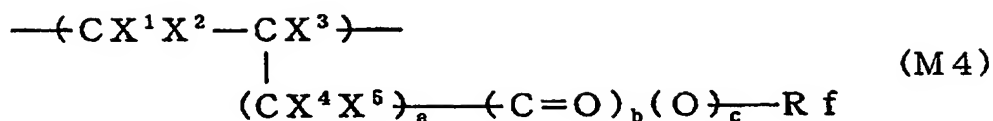
【請求項 25】 請求項 24 記載の反射防止膜用材料を硬化してなる反射防止膜。

【請求項 26】 式 (2)：

— (M4) — (B) — (2)

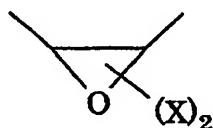
[式中、構造単位 M4 は式 (M4)：

## 【化12】



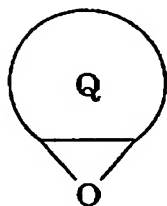
(式中、X<sup>1</sup>、X<sup>2</sup>は同じかまたは異なり、HまたはF；X<sup>3</sup>はH、F、CH<sub>3</sub>またはCF<sub>3</sub>；X<sup>4</sup>およびX<sup>5</sup>は同じかまたは異なり、H、FまたはCF<sub>3</sub>；Rfは炭素数1～40の含フッ素アルキル基または炭素数2～100のエーテル結合を有する含フッ素アルキル基にY<sup>2</sup>（Y<sup>2</sup>は架橋性環状エーテル構造）：

## 【化13】



(式中、Xは同じかまたは異なり、水素原子、フッ素原子、炭素数1～6のアルキル基または炭素数1～6の含フッ素アルキル基)を1～5個有する炭素数2～100の有機基、または式：

## 【化14】



(式中、Qは炭素数3～100の単環構造、複環構造または複素環構造の水素原子が上記Xで置換されていてもよい1価または2価の有機基)を1～5個有する炭素数3～100の有機基)が1～3個結合している有機基；aは0～3の整数；bおよびcは同じかまたは異なり、0または1)で示される含フッ素エチレン性単量体に由来する構造単位、構造単位Bは該式(M4)で示される含フッ素エチレン性単量体と共重合可能な単量体に由来する構造単位である]で示され、単位構造M4を0.1～100モル%および単位構造Bを0～99.9モル%含み

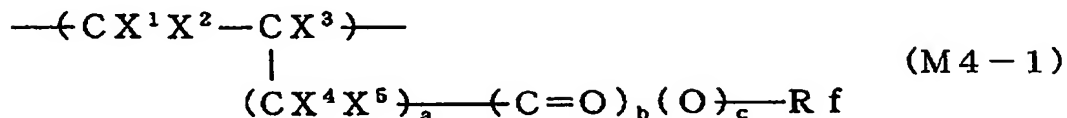
、数平均分子量が500～1000000である架橋基含有含フッ素ポリマー。

【請求項27】 式(2-1)：

—(M4)—(B)— (2-1)

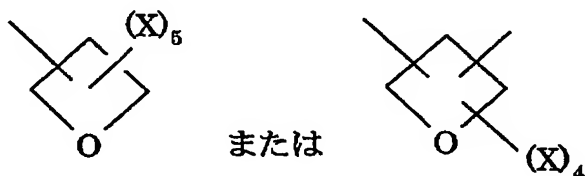
[式中、構造単位M4は式(M4-1)：

【化15】



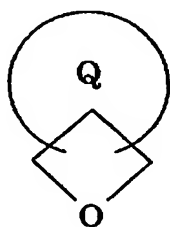
(式中、X<sup>1</sup>、X<sup>2</sup>は同じかまたは異なり、HまたはF；X<sup>3</sup>はH、F、CH<sub>3</sub>またはCF<sub>3</sub>；X<sup>4</sup>およびX<sup>5</sup>は同じかまたは異なり、H、FまたはCF<sub>3</sub>；Rfは炭素数1～40の含フッ素アルキル基または炭素数2～100のエーテル結合を有する含フッ素アルキル基にY2a（Y2aは架橋性環状エーテル構造：

【化16】



(式中、Xは同じかまたは異なり、水素原子、フッ素原子、炭素数1～6のアルキル基または炭素数1～6の含フッ素アルキル基)を1～5個有する炭素数3～100の有機基、または式：

【化17】

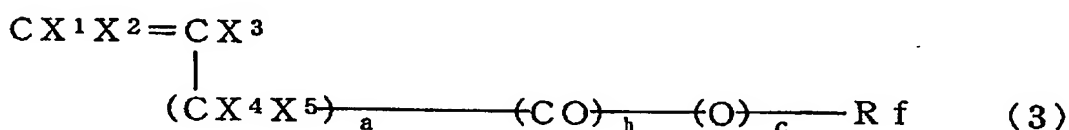


(式中、Qは炭素数3～100の単環構造、複環構造または複素環構造の水素原子が上記Xで置換されていてもよい1価または2価の有機基)を1～5個有する

炭素数 4～100 の有機基) が 1～3 個結合している有機基; a は 0～3 の整数; b および c は同じかまたは異なり、0 または 1) で示される含フッ素エチレン性単量体に由来する構造単位、構造単位 B は該式 (M4-1) で示される含フッ素エチレン性単量体と共重合可能な単量体に由来する構造単位である] で示され、単位構造 M4 を 0.1～100 モル% および単位構造 B を 0～99.9 モル% 含み、数平均分子量が 500～1000000 である架橋基含有含フッ素ポリマー。

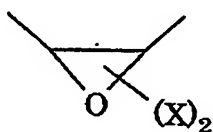
【請求項 28】 式 (3) :

【化 18】



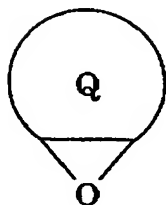
(式中、X<sup>1</sup>、X<sup>2</sup> は同じかまたは異なり、H または F; X<sup>3</sup> は H、F、CH<sub>3</sub> または CF<sub>3</sub>; X<sup>4</sup> および X<sup>5</sup> は同じかまたは異なり、H、F または CF<sub>3</sub>; Rf は炭素数 1～40 の含フッ素アルキル基または炭素数 2～100 のエーテル結合を有する含フッ素アルキル基に Y<sup>2</sup> (Y<sup>2</sup> は架橋性環状エーテル構造:

【化 19】



(式中、X は同じかまたは異なり、水素原子、フッ素原子、炭素数 1～6 のアルキル基または炭素数 1～6 の含フッ素アルキル基) を 1～5 個有する炭素数 2～100 の有機基、または式:

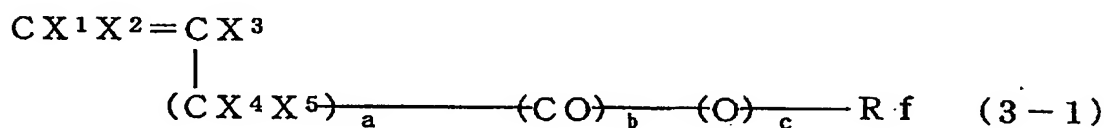
【化20】



(式中、Qは炭素数3～100の単環構造、複環構造または複素環構造の水素原子が上記Xで置換されていてもよい1価または2価の有機基)を1～5個有する炭素数3～100の有機基)が1～3個結合している有機基；aは0～3の整数；bおよびcは同じかまたは異なり、0または1)で示される含フッ素エチレン性単量体。

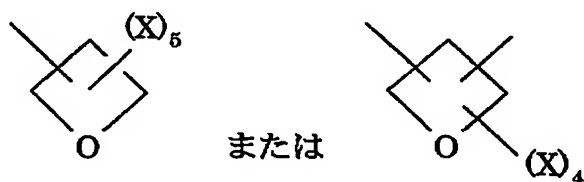
【請求項29】 式(3-1)：

【化21】



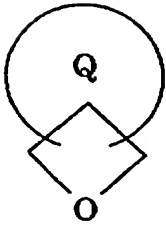
(式中、X<sup>1</sup>、X<sup>2</sup>は同じかまたは異なり、HまたはF；X<sup>3</sup>はH、F、CH<sub>3</sub>またはCF<sub>3</sub>；X<sup>4</sup>およびX<sup>5</sup>は同じかまたは異なり、H、FまたはCF<sub>3</sub>；Rfは炭素数1～40の含フッ素アルキル基または炭素数2～100のエーテル結合を有する含フッ素アルキル基にY2a (Y2aは架橋性環状エーテル構造：

【化22】



(式中、Xは同じかまたは異なり、水素原子、フッ素原子、炭素数1～6のアルキル基または炭素数1～6の含フッ素アルキル基)を1～5個有する炭素数2～100の有機基、または式：

## 【化 2 3】



(式中、Qは炭素数3～100の単環構造、複環構造または複素環構造の水素原子が上記Xで置換されていてもよい1価または2価の有機基)を1～5個有する炭素数4～100の有機基)が1～3個結合している有機基；aは0～3の整数；bおよびcは同じかまたは異なり、0または1)で示される含フッ素エチレン性単量体。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

## 【発明の属する技術分野】

本発明は、近赤外領域における優れた透明性を有し、耐吸湿性、耐熱性などに優れた硬化性含フッ素ポリマー、特に架橋性環状エーテル構造を含む硬化性含フッ素ポリマーを利用する光学材料および光硬化性含フッ素樹脂組成物に関する。これらの材料および組成物は光導波路や封止部材などの光デバイス用材料および反射防止膜などの表示デバイス用材料として好適である。

## 【0002】

## 【従来技術】

光通信システムはすでに現実のものとなっている。これからは光通信システムの信頼性の向上、高精度化、多重化、高速化、経済性の向上が課題となり、これらの課題を実現するためのさまざまな光デバイスの開発が進められている。光デバイス分野においては、高密度光配線を可能にする導波路型光デバイスの実現が1つの課題となっている。

## 【0003】

現在、光導波路用材料としては、1300～1550nmの近赤外域の波長で透明性が高く低光損失である石英が最もよく利用されている。しかし、製造プロ

セスが複雑で、大面積化が困難などの問題を有し、経済性、汎用性に優れる導波路型光デバイスの開発という方向には適切ではない。

#### 【0004】

ポリスチレンやアクリル樹脂、ポリイミドなどの従来の透明性樹脂材料などの高分子化合物を用いた光導波路用材料もすでに提案されている（たとえば非特許文献1、非特許文献2参照）。こうした高分子化合物系の材料はスピンコート法などによる成膜プロセスが利用できるため、光導波路の作製プロセスが簡便で、大面積化も可能である。しかしながら、ポリスチレンやアクリル樹脂、ポリイミドなどの従来の透明性樹脂材料はC-H結合に基づく近赤外領域における吸収が大きい（透明性がわるい）ため、光損失が大きいという問題があるほか、吸湿性も高く経時的な吸水によって近赤外領域の吸収が増大し伝送損失が悪化してしまうという問題もある。

#### 【0005】

そこで近赤外領域での透明性が良好で損失の比較的低くかつ低吸湿性の高分子化合物材料として、C-F結合を有する含フッ素ポリマーを使用することも提案されている（たとえば特許文献1参照）。

#### 【0006】

さらに結晶性の高いパーフルオロ系ポリマーの欠点である複屈折による光散乱の問題を解決するべく含フッ素ポリマーの主鎖中に環状エーテル構造を導入してポリマーの対称性を壊し非晶性にすることが提案されている（特許文献2参照）。このパーフルオロ系の非晶質含フッ素ポリマーは透明性の点では問題がないが、ガラス転移温度が低く、耐熱性に問題がある。また、耐熱性を向上させるべく構造単位や組成を変えてガラス転移温度を充分高くするとポリマー自体がもろくなり、導波路形成プロセスにおいてクラックを生じるなどの問題が生じてくる。また、パーフルオロ系の非晶質含フッ素ポリマー単独では制御できる屈折率の範囲が狭く、特に屈折率の異なる材料が必要なコアクラッド型の導波路を設計する場合に大きな制限がある。たとえばパーフルオロ系の非晶質含フッ素ポリマーを光導波路のコア部（高屈折率）として用いた場合、パーフルオロ系を維持したまま屈折率を下げるのが困難であり、適当なコアクラッド型の光導波路を作

製することが困難である。そのため、コア材料としてパーフルオロ系の非晶質含フッ素ポリマーに高屈折率化合物を別途配合してクラッドとの屈折率の差を出そうとしている（特許文献3参照）。

#### 【0007】

前述の特許文献2記載のパーフルオロ系の非晶質含フッ素ポリマーは官能基を有していない。特許文献3記載の発明は特許文献2記載のパーフルオロ系の非晶質含フッ素ポリマーが他の材料との密着性に劣るという点を解決課題とし、密着性の向上を官能基の導入により解決することを提案している。そうした密着性を改善する官能基としては、カルボン酸基、スルホン酸基、エステル結合を有する基、アルケニル基、加水分解性シリル基、水酸基、マレイミド基、アミノ基、シアノ基、イソシアネート基があげられている。しかし、この特許文献3記載の官能基含有含フッ素ポリマー材料もまた、硬化性（架橋性）の材料として使用されていない。

#### 【0008】

光通信の分野と共に、光の透過性や光に対する耐久性（耐光性）が要求される分野として、表示デバイスの分野がある。その代表的な技術として反射防止膜がある。反射防止膜はCRTや液晶画面などの表示装置が表示する画像の視認性を向上させるために、表示装置の基板（ガラスまたはアクリルなど）上に設けられた低屈折率の材料からなる膜である。

#### 【0009】

反射防止膜の材料としては、シリコン系無機または有機材料、含フッ素アクリル系材料、フルオロカーボン系材料に大別される。

#### 【0010】

そのうちアクリル系材料として低分子量の多官能含フッ素アクリレートと含フッ素アクリル系ポリマーからなる光硬化可能な材料が提案されている（たとえば特許文献4、特許文献5、特許文献6参照）。しかしこの系では硬化に寄与する成分は多官能含フッ素アクリレートであり含フッ素アクリル系ポリマー自身は架橋しておらず、したがって必要な表面硬度を得ようとして多官能含フッ素アクリレートの量を増やすと得られる塗膜の屈折率が高くなってしまふほか、未反応の

アクリレートが残存してしまうという問題がある。

#### 【0 0 1 1】

フルオロカーボン系の材料としては、エチレン性炭素－炭素二重結合を有する含フッ素アルキル基を主鎖末端または側鎖中に含む硬化性含フッ素ポリマーを反射防止膜用材料として用いることが提案されている（特許文献7参照）。かかる炭素－炭素二重結合を有する硬化性含フッ素ポリマーは、屈折率が低く、耐吸湿性、耐光性、耐熱性にも優れているが、硬化反応性を更に向上させることが望まれている。

#### 【0 0 1 2】

光デバイス関連の部材として封止部材がある。これは光デバイス間を充填するため、または光デバイスを塵や大気（酸素や水分など）、衝撃などの外的環境から保護するための部材であり、それ単独では機能素子とはならないが光デバイスを設計加工するうえで必要な部材である。

#### 【0 0 1 3】

光デバイスの封止部材には透明性および耐湿性、耐熱性、機械的強度などに優れることが要求され、この観点から、セラミック材料を使用する気密封止部材と樹脂材料を使用する樹脂封止部材があるが、現在は樹脂封止部材が主流となっている。

#### 【0 0 1 4】

樹脂封止部材用材料としては、透明性や耐熱性に優れている点でビスフェノールA型エポキシ樹脂、脂環式エポキシ樹脂などのエポキシ樹脂系の材料が広く使用されている（たとえば特許文献8、特許文献9参照）。しかしエポキシ樹脂には耐吸湿性に劣るという問題があり、発光ダイオード（LED）、EL素子、非線形光学材料素子などの光機能素子を封止した場合、それらの機能素子の腐食を防止する能力に劣り、光デバイスそのものの寿命が短くなるという欠点がある。

#### 【0 0 1 5】

そこで透明性および耐湿性、耐熱性、機械的強度のいずれにも優れた封止部材用材料の開発が強く望まれている。

#### 【0 0 1 6】

## [特許文献1]

特開平6-16720号公報

## [特許文献2]

特開平4-19020号公報

## [特許文献3]

特開2000-81519号公報

## [特許文献4]

特開平7-126552号公報

## [特許文献5]

特開平7-188582号公報

## [特許文献6]

特開平8-48935号公報

## [特許文献7]

国際公開第02/18457号パンフレット

## [特許文献8]

特開平8-27233号公報

## [特許文献9]

特開平7-21987号公報

## [非特許文献1]

黒川ら、「アプライド・オプティクス (Applied Optics)」、第19号、1980年、p.3124

## [非特許文献2]

黒川ら、「アプライド・オプティクス (Applied Optics)」、第16号、1977年、p.1033

## 【0017】

## 【発明が解決しようとする課題】

本発明は、近赤外領域から紫外領域にわたる広範囲の波長領域での透明性を維持しながら光硬化可能な含フッ素ポリマー材料を見出したことにより完成されたものであり、硬化させることにより高弾性、耐擦傷性、耐磨耗性などの機械的物

性、耐吸湿性および耐熱性を改善し、その紫外領域から近赤外領域わたる広範な波長領域における透明性を利用して、光デバイス（光導波路、封止部材など）用光学材料を、またその屈折率の低さを利用して表示デバイス（反射防止膜など）用光学材料を提供することを目的とする。

#### 【0018】

さらに、溶剤に可溶なことからスピンコート法などによる成膜プロセスが利用でき、光硬化や光リソグラフィプロセスによる大面積での加工も可能で、また酸素による硬化の阻害を受けず大気中での硬化が可能なことから加工プロセスを簡便に実施できる光学材料を提供することをも目的とする。

#### 【0019】

##### 【課題を解決するための手段】

本発明者らは、かかる目的を達成すべく鋭意研究を行なった結果、ポリマー側鎖中またはポリマー主鎖末端に架橋性の環状エーテル構造を有する非晶性含フッ素ポリマーが、屈折率・透明性を低下させることなく、耐熱性の高い硬化物を大気中で硬化させることによって与えることを見出した。

#### 【0020】

また、ポリマー側鎖中またはポリマー主鎖末端に架橋性環状エーテル構造を有する特定の含フッ素ポリマーの硬化膜が近赤外領域から紫外領域にわたる広範囲の波長領域での透明性に優れ、かつ耐熱性にも優れており、光導波路や封止部材などの光デバイス用光学材料および反射防止膜などの表示デバイス用光学材料として特に有用であることをも見出した。

#### 【0021】

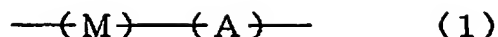
さらに該特定の含フッ素ポリマーと光酸発生剤を組み合わせることにより、光硬化速度の大きい光硬化性含フッ素樹脂組成物が得られることも見出した。

#### 【0022】

すなわち本発明は、

#### 【0023】

【化 2 4】

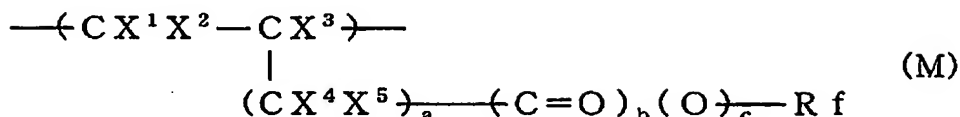


【0024】

[式中、構造単位Mは式 (M) :

【0025】

【化 2 5】



【0026】

(式中、X<sup>1</sup>およびX<sup>2</sup>は同じかまたは異なり、HまたはF；X<sup>3</sup>はH、F、CH<sub>3</sub>またはCF<sub>3</sub>；X<sup>4</sup>およびX<sup>5</sup>は同じかまたは異なり、H、FまたはCF<sub>3</sub>；R fは炭素数1～40の含フッ素アルキル基または炭素数2～100のエーテル結合を有する含フッ素アルキル基にY<sup>1</sup>（Y<sup>1</sup>は水素原子がフッ素原子で置換されていてよい架橋性環状エーテル構造を1～5個有する炭素数2～100の1価の有機基）が1～3個結合している有機基；aは0～3の整数；bおよびcは同じかまたは異なり、0または1）で示される含フッ素エチレン性単量体に由来する構造単位、構造単位Aは該式 (M) で示される含フッ素エチレン性単量体と共重合可能な単量体に由来する構造単位である] で示され、構造単位Mを0.1～100モル%および構造単位Aを0～99.9モル%含み、数平均分子量が500～1000000である硬化性含フッ素ポリマー (I) を利用する各種の発明に関する。

【0027】

そのうち本発明の第1は、(a)前記硬化性含フッ素ポリマー (I) 、および(b)光酸発生剤 (II) とからなる光硬化性含フッ素樹脂組成物に関する。

【0028】

本発明の第2は、前記硬化性含フッ素ポリマー (I) を含む光デバイス用光学材

料に関する。

【0029】

本発明の光デバイス用光学材料は、(a)前記硬化性含フッ素ポリマー (I)、および(b)光酸発生剤 (II) とからなる光デバイス用光学材料の形態をとることが好ましい。

【0030】

本発明の光デバイス用光学材料を硬化することにより得られる硬化物は光デバイス用光学部材を提供することができる。

【0031】

特に本発明の光デバイス用光学材料は光導波路用材料を提供でき、かかる光導波路用材料を硬化してなる硬化物は優れた光導波路用部材を与える。

【0032】

また本発明の光デバイス用光学材料は封止部材用光学材料を提供でき、かかる材料を硬化してなる硬化物は優れた封止部材を有する光デバイスを与える。

【0033】

本発明の第3は、前記式(1)で示される硬化性含フッ素ポリマー(I)を含む表示デバイス用光学材料に関する。

【0034】

本発明の表示デバイス用光学材料は、(a)前記硬化性含フッ素ポリマー (I)、および(b)光酸発生剤 (II) とからなる表示デバイス用光学材料の形態をとることが好ましい。

【0035】

本発明の表示デバイス用光学材料を硬化することにより得られる硬化物は表示デバイス用光学部材を提供することができる。

【0036】

特に本発明の表示デバイス用光学材料は反射防止膜用材料を提供でき、かかる反射防止膜用材料を硬化してなる硬化物は優れた反射防止膜を与える。

【0037】

本発明の組成物および光学材料に配合する光酸発生剤 (II) としては、芳香族

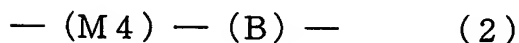
ジアゾニウム塩、芳香族スルホニウム塩、芳香族ヨードニウム塩およびメタロセン化合物よりなる群から選ばれた少なくとも1種の芳香族化合物が好ましく、かかる芳香族化合物のうちでも芳香環に1～4個の有機基R（Rは同じかまたは異なり、エーテル結合を含んでいてもよい炭素数1～10のアルキル基、ヒドロキシル基、チオアルキル基またはチオフェノキシ基）が結合している化合物が好ましい。

## 【0038】

さらに光酸発生剤（II）がフッ素原子を含有する化合物であることが好ましい。

## 【0039】

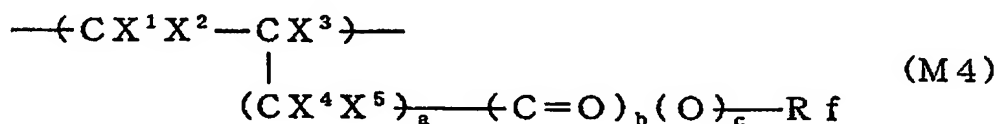
上記含フッ素ポリマー（I）は新規なポリマー（Ia）および（Ib）を含んでいる。すなわち本発明の第4は、式（2）：



[式中、構造単位M4は式（M4）：

## 【0040】

## 【化26】

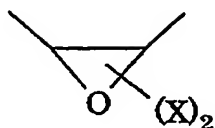


## 【0041】

（式中、 $X^1$ 、 $X^2$ は同じかまたは異なり、HまたはF； $X^3$ はH、F、 $\text{CH}_3$ または $\text{CF}_3$ ； $X^4$ および $X^5$ は同じかまたは異なり、H、Fまたは $\text{CF}_3$ ；Rfは炭素数1～40の含フッ素アルキル基または炭素数2～100のエーテル結合を有する含フッ素アルキル基に $Y^2$ （ $Y^2$ は架橋性環状エーテル構造：

## 【0042】

【化 27】

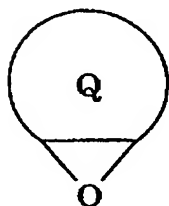


【0043】

(式中、Xは同じかまたは異なり、水素原子、フッ素原子、炭素数1～6のアルキル基または炭素数1～6の含フッ素アルキル基)を1～5個有する炭素数2～100の有機基、または式：

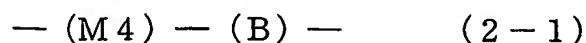
【0044】

【化 28】



【0045】

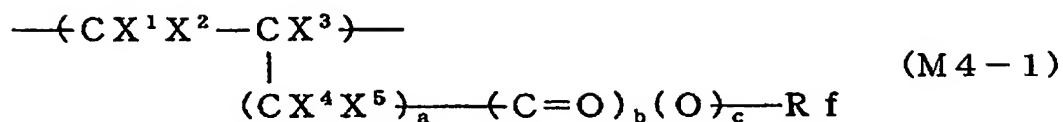
(式中、Qは炭素数3～100の単環構造、複環構造または複素環構造の水素原子が上記Xで置換されていてもよい1価または2価の有機基)を1～5個有する炭素数3～100の有機基)が1～3個結合している有機基；aは0～3の整数；bおよびcは同じかまたは異なり、0または1)で示される含フッ素エチレン性単量体に由来する構造単位、構造単位Bは該式(M4)で示される含フッ素エチレン性単量体と共重合可能な単量体に由来する構造単位である]で示され、単位構造M4を0.1～100モル%および単位構造Bを0～99.9モル%含み、数平均分子量が500～1000000である架橋基含有含フッ素ポリマー(Ia)、または式(2-1)：



[式中、構造単位M4は式(M4-1)：

【0046】

【化29】

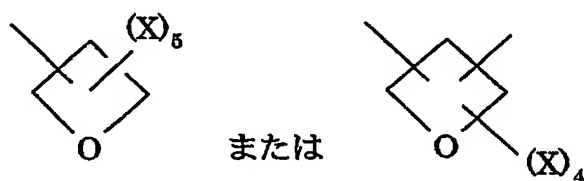


【0047】

(式中、 $\text{X}^1$ 、 $\text{X}^2$ は同じかまたは異なり、HまたはF； $\text{X}^3$ はH、F、 $\text{CH}_3$ または $\text{CF}_3$ ； $\text{X}^4$ および $\text{X}^5$ は同じかまたは異なり、H、Fまたは $\text{CF}_3$ ；Rfは炭素数1～40の含フッ素アルキル基または炭素数2～100のエーテル結合を有する含フッ素アルキル基にY2a（Y2aは架橋性環状エーテル構造：

【0048】

【化30】

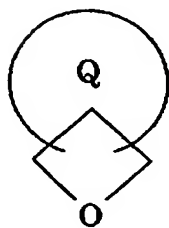


【0049】

(式中、Xは同じかまたは異なり、水素原子、フッ素原子、炭素数1～6のアルキル基または炭素数1～6の含フッ素アルキル基)を1～5個有する炭素数3～100の有機基、または式：

【0050】

【化31】



【0051】

(式中、Qは炭素数3～100の単環構造、複環構造または複素環構造の水素原

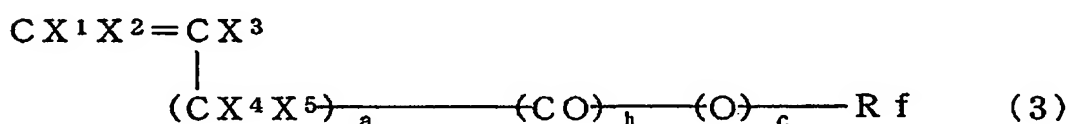
子が上記Xで置換されていてもよい1価または2価の有機基)を1～5個有する炭素数4～100の有機基)が1～3個結合している有機基; aは0～3の整数; bおよびcは同じかまたは異なり、0または1)で示される含フッ素エチレン性単量体に由来する構造単位、構造単位Bは該式(M4-1)で示される含フッ素エチレン性単量体と共重合可能な単量体に由来する構造単位である]で示され、単位構造M4を0.1～100モル%および単位構造Bを0～99.9モル%含み、数平均分子量が500～1000000である架橋基含有含フッ素ポリマー(Ib)に関する。

【0052】

前記新規含フッ素ポリマー(Ia)を与える含フッ素エチレン性単量体も新規である。すなわち本発明の第5は、式(3)：

【0053】

【化32】

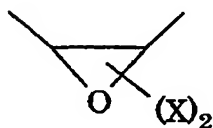


【0054】

(式中、X<sup>1</sup>、X<sup>2</sup>は同じかまたは異なり、HまたはF; X<sup>3</sup>はH、F、CH<sub>3</sub>またはCF<sub>3</sub>; X<sup>4</sup>およびX<sup>5</sup>は同じかまたは異なり、H、FまたはCF<sub>3</sub>; Rfは炭素数1～40の含フッ素アルキル基または炭素数2～100のエーテル結合を有する含フッ素アルキル基にY<sup>2</sup>(Y<sup>2</sup>は架橋性環状エーテル構造：

【0055】

【化33】



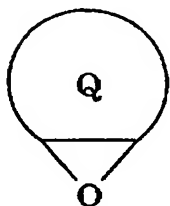
【0056】

(式中、Xは同じかまたは異なり、水素原子、フッ素原子、炭素数1～6のアル

キル基または炭素数 1 ～ 6 の含フッ素アルキル基) を 1 ～ 5 個有する炭素数 2 ～ 100 の有機基、または式:

【0057】

【化34】

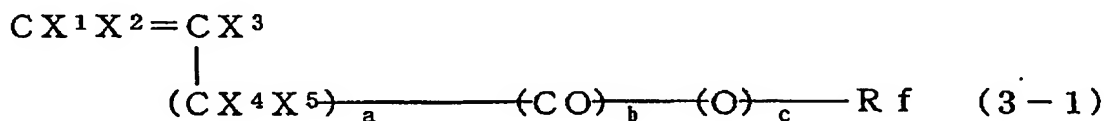


【0058】

(式中、Qは炭素数 3 ～ 100 の単環構造、複環構造または複素環構造の水素原子が上記Xで置換されていてもよい1価または2価の有機基) を 1 ～ 5 個有する炭素数 3 ～ 100 の有機基) が 1 ～ 3 個結合している有機基; a は 0 ～ 3 の整数; b および c は同じかまたは異なり、0 または 1) で示される含フッ素エチレン性単量体、または式 (3-1) :

【0059】

【化35】

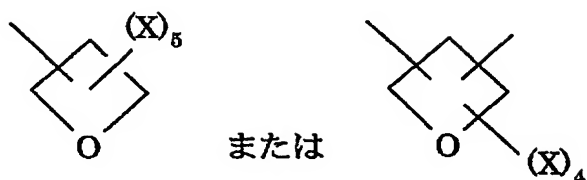


【0060】

(式中、X<sup>1</sup>、X<sup>2</sup>は同じかまたは異なり、HまたはF; X<sup>3</sup>はH、F、CH<sub>3</sub>またはCF<sub>3</sub>; X<sup>4</sup>およびX<sup>5</sup>は同じかまたは異なり、H、FまたはCF<sub>3</sub>; Rfは炭素数 1 ～ 40 の含フッ素アルキル基または炭素数 2 ～ 100 のエーテル結合を有する含フッ素アルキル基にY<sup>2a</sup> (Y<sup>2a</sup>は架橋性環状エーテル構造:

【0061】

【化36】

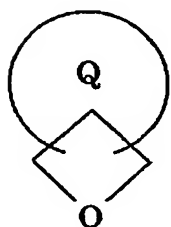


【0062】

(式中、Xは同じかまたは異なり、水素原子、フッ素原子、炭素数1～6のアルキル基または炭素数1～6の含フッ素アルキル基)を1～5個有する炭素数2～100の有機基、または式：

【0063】

【化37】



【0064】

(式中、Qは炭素数3～100の単環構造、複環構造または複素環構造の水素原子が上記Xで置換されていてもよい1価または2価の有機基)を1～5個有する炭素数4～100の有機基)が1～3個結合している有機基；aは0～3の整数；bおよびcは同じかまたは異なり、0または1)で示される含フッ素エチレン性単量体に関する。

【0065】

【発明の実施の形態】

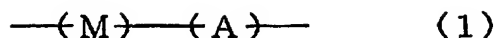
まず、本発明の光学材料および組成物に使用する硬化性含フッ素ポリマー (I) について説明する。

【0066】

硬化性含フッ素ポリマー(I)は、前記のとおり、式(1)：

【0067】

【化38】

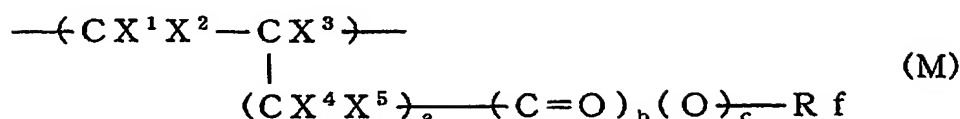


【0068】

[式中、構造単位Mは式 (M) :

【0069】

【化39】



【0070】

(式中、 $\text{X}^1$ および $\text{X}^2$ は同じかまたは異なり、HまたはF； $\text{X}^3$ はH、F、 $\text{CH}_3$ または $\text{CF}_3$ ； $\text{X}^4$ および $\text{X}^5$ は同じかまたは異なり、H、Fまたは $\text{CF}_3$ ；Rfは炭素数1～40の含フッ素アルキル基または炭素数2～100のエーテル結合を有する含フッ素アルキル基に $\text{Y}^1$  ( $\text{Y}^1$ は水素原子がフッ素原子で置換されていてよい架橋性環状エーテル構造を1～5個有する炭素数2～100の1価の有機基) が1～3個結合している有機基；aは0～3の整数；bおよびcは同じかまたは異なり、0または1) で示される含フッ素エチレン性単量体に由来する構造単位、構造単位Aは該式 (M) で示される含フッ素エチレン性単量体と共重合可能な単量体に由来する構造単位である] で示され、構造単位Mを0.1～100モル%および構造単位Aを0～99.9モル%含み、数平均分子量が500～1000000である硬化性含フッ素ポリマーである。

【0071】

すなわち本発明で使用する硬化性含フッ素ポリマーは、架橋性環状エーテル構造を有する有機基 $\text{Y}^1$ を含む含フッ素アルキル基Rfをもつ構造単位Mのホモポリマーまたは構造単位MとAの共重合体である。

【0072】

硬化性含フッ素ポリマー (I) は、そのフッ素含有率が25重量%以上、特に

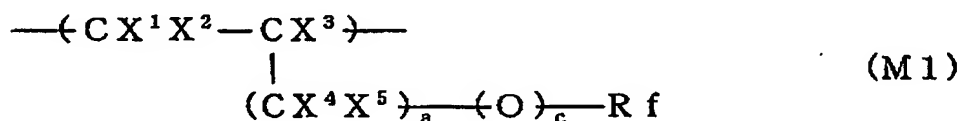
40重量%以上であることが、含フッ素ポリマー (I) の透明性を高く、かつ屈折率を低くすることが可能となり、特に硬化物の耐熱性や弾性率を高くする目的で硬化度 (架橋密度) を高くしても低屈折率で高い透明性を維持できるため好ましい。

# 【0073】

好ましい硬化性含フッ素ポリマー (I) の具体的なポリマーとしては、式 (1) において構造単位Mが式 (M1) :

# 【0074】

# 【化40】



# 【0075】

(式中、 $\text{X}^1$ および $\text{X}^2$ は同じかまたは異なり、HまたはF;  $\text{X}^3$ はH、F、 $\text{CH}_3$ または $\text{CF}_3$ ;  $\text{X}^4$ および $\text{X}^5$ は同じかまたは異なり、H、Fまたは $\text{CF}_3$ ; Rfは炭素数1~40の含フッ素アルキル基または炭素数2~100のエーテル結合を有する含フッ素アルキル基に $\text{Y}^1$  ( $\text{Y}^1$ は水素原子がフッ素原子で置換されていて、もよい架橋性環状エーテル構造を1~5個有する炭素数2~100の1価の有機基) が1~3個結合している有機基; aは0~3の整数; cは0または1) で示される含フッ素エチレン性単量体に由来する構造単位M1である含フッ素ポリマーがあげられる。

# 【0076】

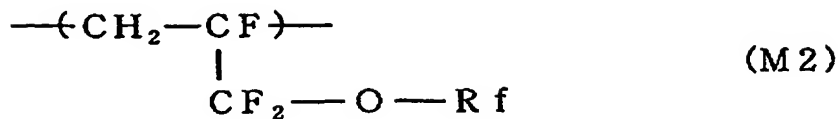
この構造単位M1を含む含フッ素ポリマーは、特に近赤外領域から紫外領域にかけての透明性が高くかつ屈折率が低く、構造単位M1のホモポリマーに限らず、構造単位M1を増やした組成の共重合体においても透明性を高くかつ屈折率を低くすることができ、好ましいものである。

# 【0077】

さらに、式 (1) において構造単位Mが式 (M2) :

【0078】

【化41】



【0079】

(式中、Rfは前記と同じ)で示される含フッ素エチレン性単量体に由来する構造単位M2である含フッ素ポリマーがあげられる。

【0080】

この構造単位M2は架橋性環状エーテル構造をRf中に有する含フッ素アリルエーテルの構造単位であり、透明性を高くかつ屈折率を低くできるだけでなく、重合性が良好であり、特にホモ重合性および他の含フッ素エチレン系単量体との共重合性が良好である点で好ましい。

【0081】

さらにまた好ましい硬化性含フッ素ポリマー (I) としては、式(1)において構造単位Mが式(M3)：

【0082】

【化42】



【0083】

(式中、Rfは前記と同じ)で示される含フッ素エチレン性単量体に由来する構造単位M3である含フッ素ポリマーがあげられる。

【0084】

この構造単位M3は架橋性環状エーテル構造をRf中に有する含フッ素ビニルエーテルの構造単位であり、透明性を高くかつ屈折率を低くでき、また他の含フ

ッ素エチレン系単量体との共重合性が良好である点で好ましい。

#### 【0085】

前記式 (M)、(M1)、(M2) および (M3) における R f 中の Y<sup>1</sup> の少なくとも 1 つは、R f の末端に結合していることが好ましい。

#### 【0086】

この Y<sup>1</sup> 中の環状エーテル構造は開環付加反応などを起こす能力を有し、硬化（架橋）体を与えることができるものである。詳しくは、たとえばカチオンの接触によって、含フッ素ポリマー (I) 分子間で、または含フッ素ポリマー (I) と必要に応じて加えられる硬化（架橋）剤との間で開環付加反応を起こし、硬化（架橋）物を与えることができるものである。

#### 【0087】

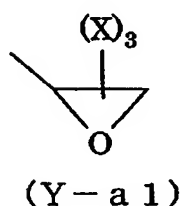
R f 中の Y<sup>1</sup> が含む架橋性環状エーテル構造としては、エーテル結合を少なくとも 1 つ含む 3～6 員環の架橋性環状エーテル構造（水素原子はフッ素原子で置換されていてもよい）が好ましくあげられる。

#### 【0088】

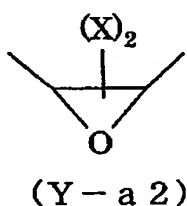
3 員環の架橋性環状エーテル構造であるオキシラン（エポキシ）構造（Y-a）としては、たとえば

#### 【0089】

##### 【化43】



または

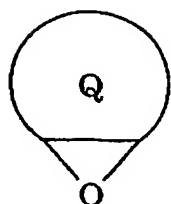


#### 【0090】

（式中、Xは同じかまたは異なり、水素原子、フッ素原子、炭素数1～6のアルキル基または炭素数1～6の含フッ素アルキル基）または式：

#### 【0091】

## 【化44】



(Y-a3)

## 【0092】

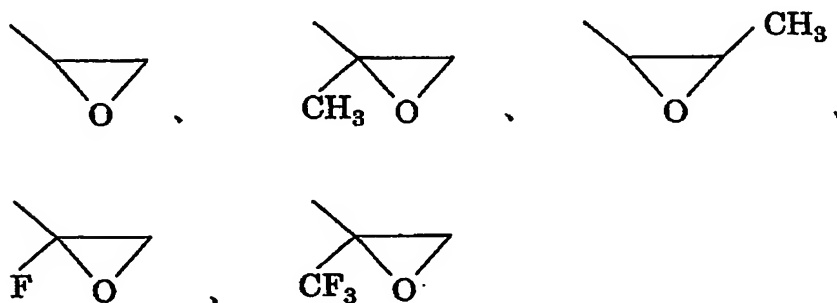
(式中、Qは炭素数3～100の単環構造、複環構造または複素環構造の水素原子が上記Xで置換されていてもよい1価または2価の有機基)があげられる。

## 【0093】

オキシラン構造 (Y-a1) の具体例としては、たとえば

## 【0094】

## 【化45】

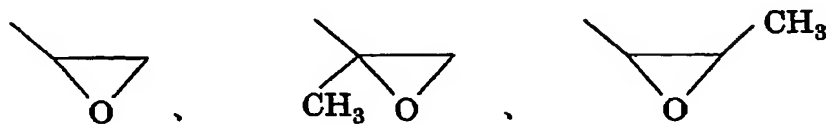


## 【0095】

などがあげられ、なかでも

## 【0096】

## 【化46】

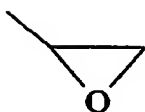


## 【0097】

が、反応性が良好な点から好ましく、特に

【0098】

【化47】



【0099】

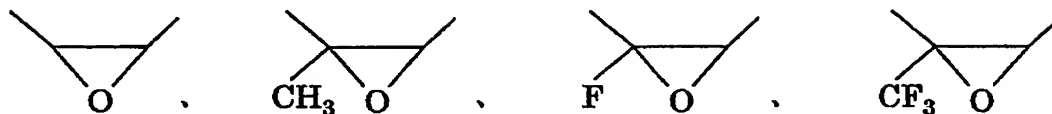
が好ましい。

【0100】

オキシラン構造 (Y-a2) の具体例としては、たとえば

【0101】

【化48】

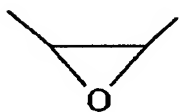


【0102】

などがあげられ、なかでも

【0103】

【化49】



【0104】

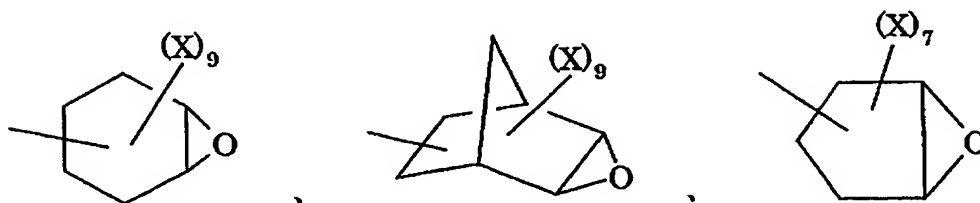
が、反応性が良好な点から好ましい。

【0105】

オキシラン構造 (Y-a3) としては、たとえば

【0106】

【化50】

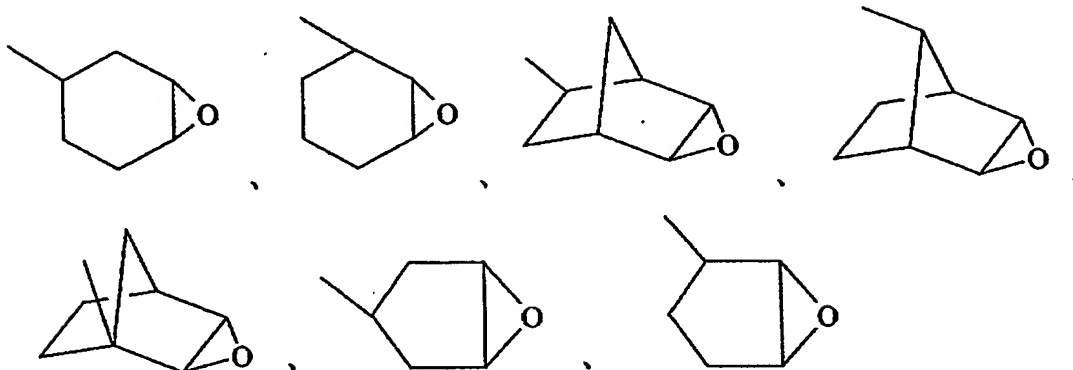


【0107】

などがあげられ、具体的には

【0108】

【化51】

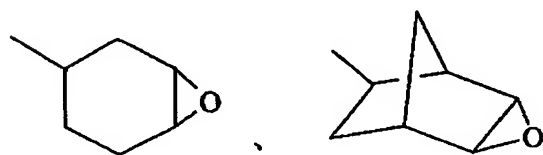


【0109】

などがあげられ、なかでも

【0110】

【化52】



【0111】

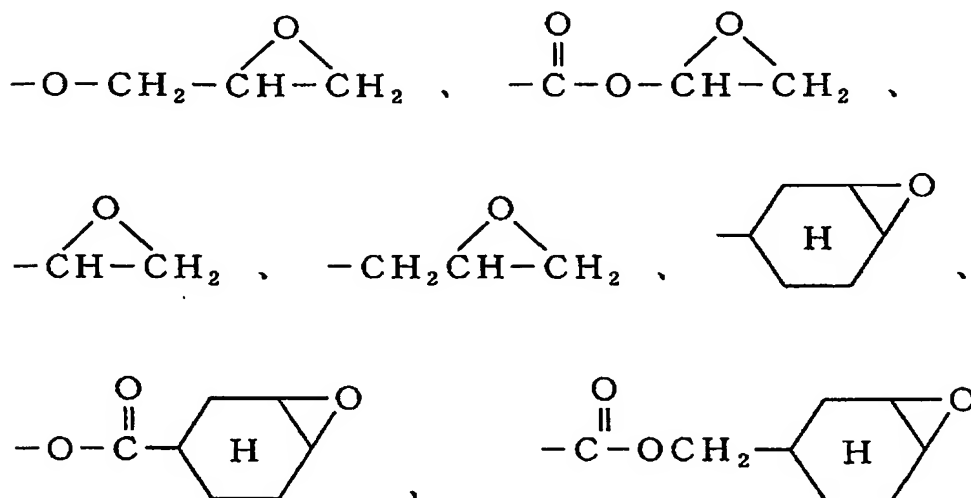
などが反応性が良好な点および得られる被膜に機械的強度を付与できる点から好ましくあげられる。

## 【0112】

Y-a1～Y-a3の構造を含み、それぞれがRf中に結合している形態としての好ましい具体例としては、たとえばつぎのものがあげられる。

## 【0113】

## 【化53】

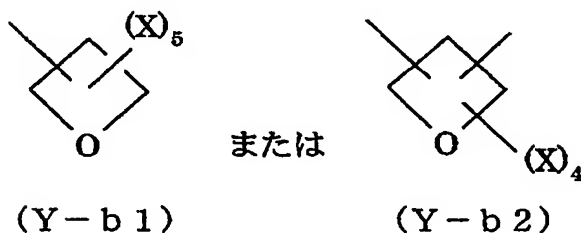


## 【0114】

4員環の架橋性環状エーテル構造であるオキセタン構造（Y-b）としては、たとえば

## 【0115】

## 【化54】

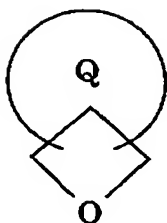


## 【0116】

（式中、Xは同じかまたは異なり、水素原子、フッ素原子、炭素数1～6のアルキル基または炭素数1～6の含フッ素アルキル基）、または式：

## 【0117】

【化 5 5】



(Y-b 3)

【0 1 1 8】

(式中、Qは炭素数3～100の単環構造、複環構造または複素環構造の水素原子が上記Xで置換されていてもよい1価または2価の有機基) などがあげられる。

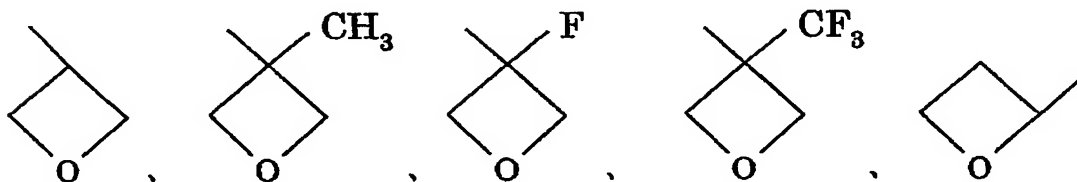
。

【0 1 1 9】

オキセタン構造 (Y-b 1) の具体例としては、たとえば

【0 1 2 0】

【化 5 6】

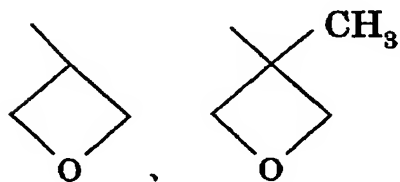


【0 1 2 1】

などがあげられ、なかでも

【0 1 2 2】

【化 5 7】



## 【0123】

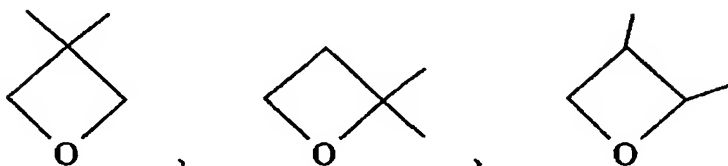
が、反応性が良好な点から好ましい。

## 【0124】

オキセタン構造 (Y-b 2) の具体例としては、たとえば

## 【0125】

## 【化58】



## 【0126】

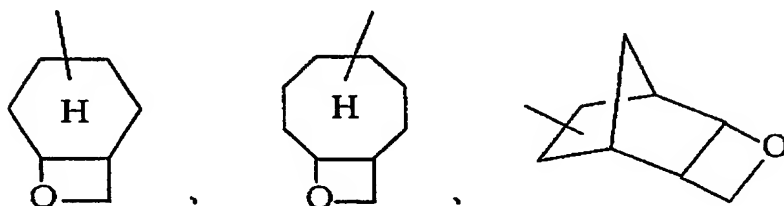
などがあげられる。

## 【0127】

オキセタン構造 (Y-b 3) の具体例としては、たとえば

## 【0128】

## 【化59】



## 【0129】

などがあげられる。

## 【0130】

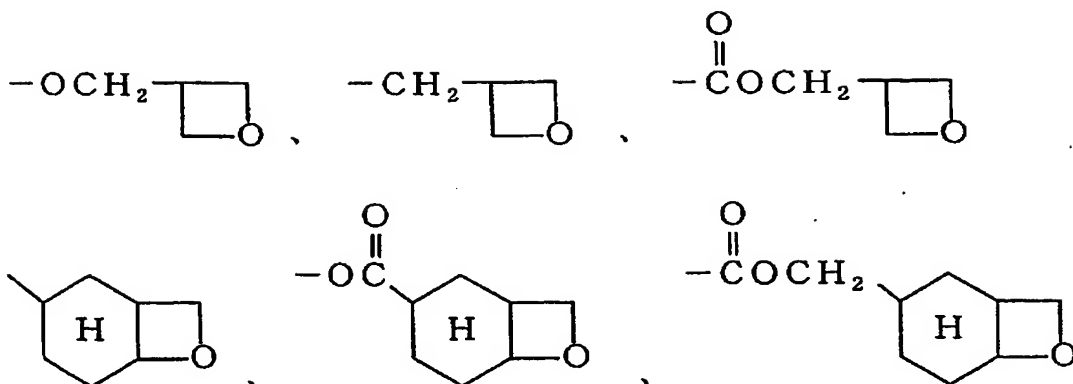
Y-b 1 ~ Y-b 3 のなかでも Y-b 1 が好ましく、特に前述した具体例のものがなかでも反応性が特に良好な点から好ましい。

## 【0131】

上記例示の Y-b 1 ~ Y-b 3 の構造を含み、それぞれが R f 中に結合している形態としての好ましい具体例としては、

【0132】

【化60】



【0133】

などがあげられる。

【0134】

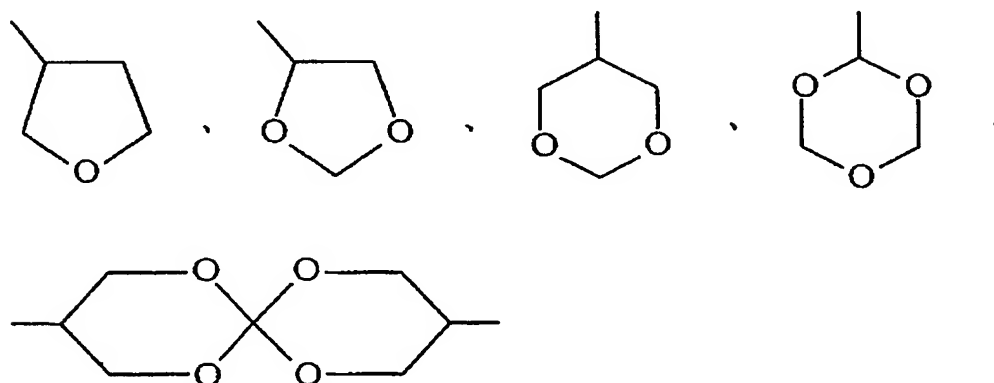
その他の架橋性環状エーテル構造としては、たとえばテトラヒドロフラン環（5員環）、ジオキソラン環（5員環、6員環）、トリオキサン環（6員環）、スピロオルトカーボナートなどがあげられる。

【0135】

具体的には、たとえば

【0136】

【化61】



【0137】

などがあげられる。

#### 【0138】

また架橋性環状エーテル構造 $Y^1$ が結合している有機基 $R_f$ は含フッ素ポリマー(I)の主鎖末端に存在していてもよい。

#### 【0139】

架橋性環状エーテル構造 $Y^1$ を除く有機基 $R_f$ の2価以上の残基（以下、「 $R_f$ 残基」という）は、炭素数1～40の2価以上の含フッ素アルキレン基または炭素数2～100のエーテル結合を有する2価以上の含フッ素アルキレン基である。この $R_f$ 残基は含まれる炭素原子にフッ素原子が結合していればよく、一般に、炭素原子にフッ素原子と水素原子または塩素原子が結合した2価以上の含フッ素アルキレン基、エーテル結合を有する含フッ素アルキレン基であるが、フッ素原子をより多く含有する（フッ素含有率が高い）ものが好ましく、より好ましくは2価以上のパーフルオロアルキレン基またはエーテル結合を有するパーフルオロアルキレン基である。含フッ素ポリマー(I)中のフッ素含有量率は前述のとおり25重量%以上、好ましくは40重量%以上である。

#### 【0140】

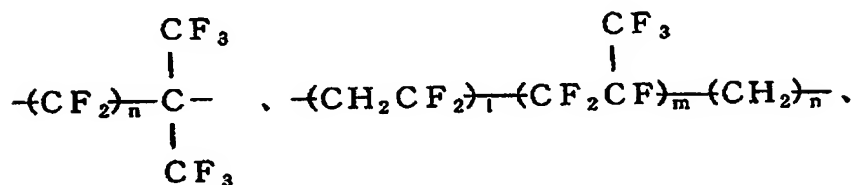
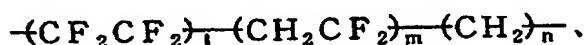
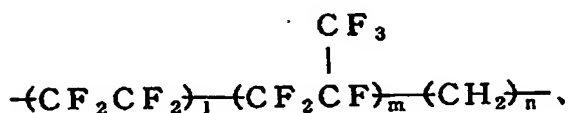
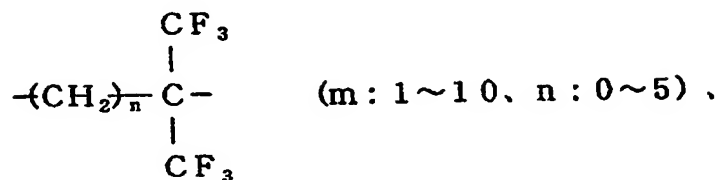
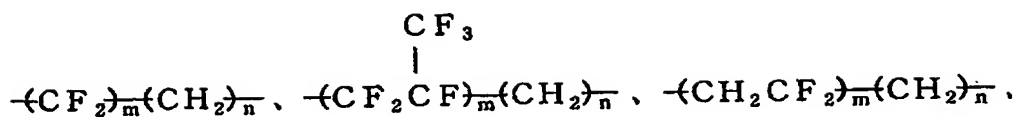
$R_f$ 残基の炭素数は大きすぎると、含フッ素アルキレン基の場合は溶剤への溶解性を低下させたり透明性が低下したりすることがあり、またエーテル結合を有する含フッ素アルキレン基の場合はポリマー自身やその硬化物の硬度や機械特性を低下させることがあるため好ましくない。含フッ素アルキレン基の炭素数は、好ましくは1～20、より好ましくは1～10である。エーテル結合を有する含フッ素アルキレン基の炭素数は好ましくは2～30、より好ましくは2～20である。

#### 【0141】

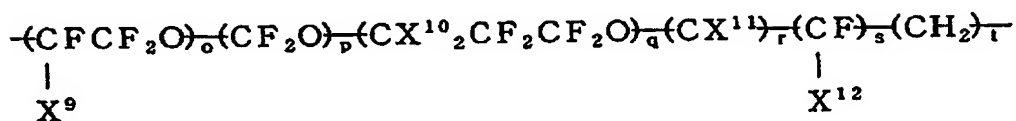
$R_f$ 残基の好ましい具体例としては、

#### 【0142】

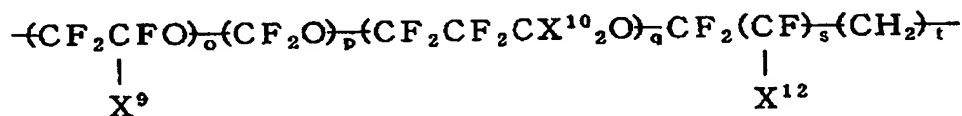
【化 6 2】



(1: 1~10, m: 1~10, n: 0~5)



または

(X<sup>9</sup>、X<sup>12</sup>はFまたはCF<sub>3</sub>; X<sup>10</sup>、X<sup>11</sup>はHまたはF;

o + p + qは1~30; rは0または1; s、tは0または1)

【0143】

などがあげられる。

【0144】

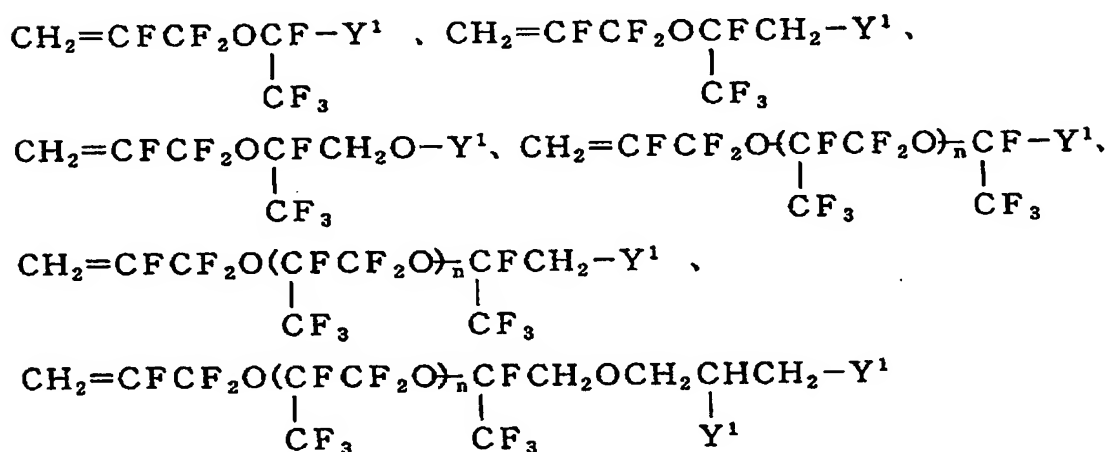
前述のとおり、本発明で用いる含フッ素ポリマー (I) を構成する構造単位 M は構造単位 M1 が好ましく、構造単位 M1 としてはさらに構造単位 M2 または構造単位 M3 が好ましい。そこで、つぎに構造単位 M2 および構造単位 M3 の具体例について述べる。

【0145】

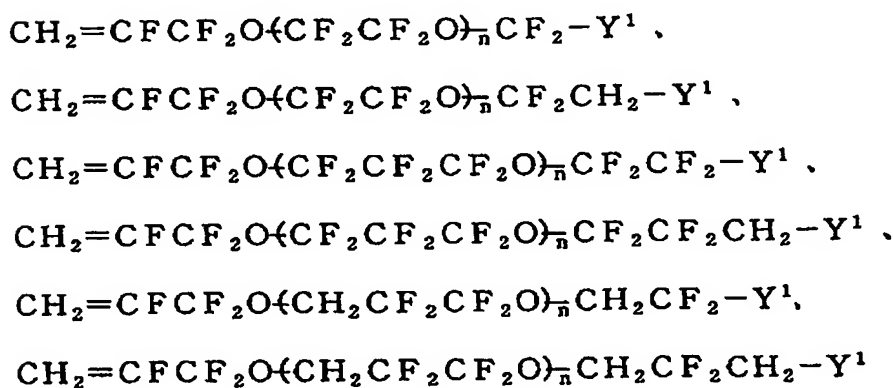
構造単位 M2 を与える単量体の好ましい具体例としては、

【0146】

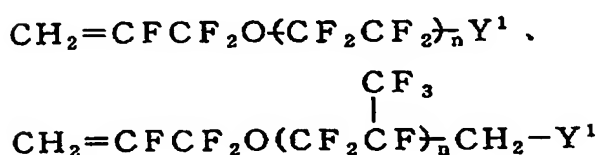
【化63】



(n: 1~30の整数)、



(n: 1~30の整数)、



【 0 1 4 7 】

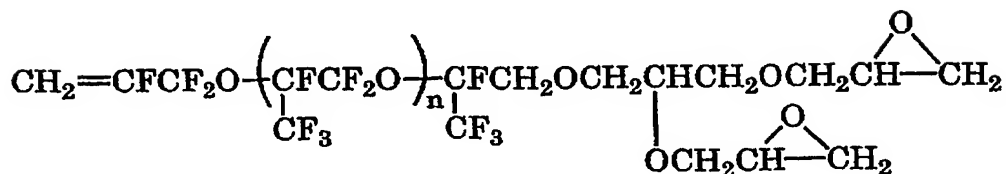
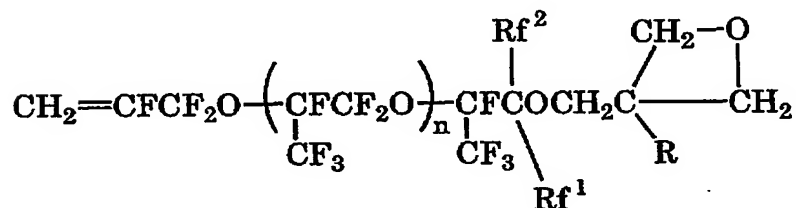
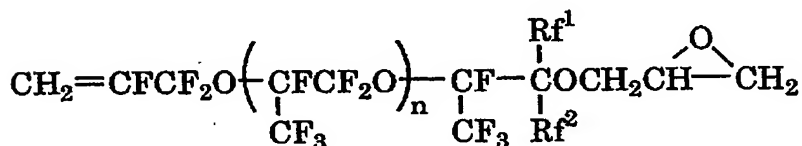
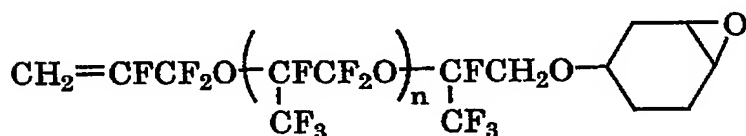
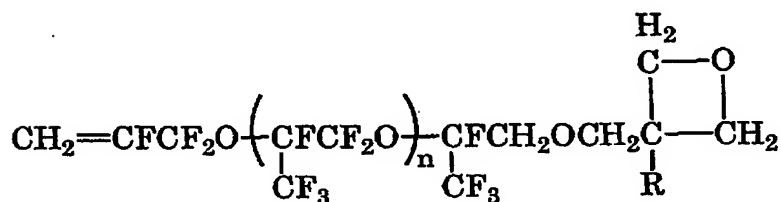
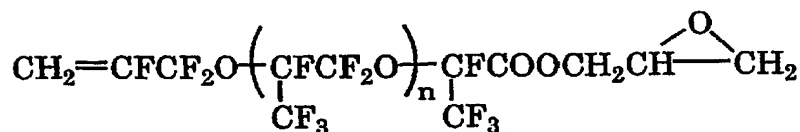
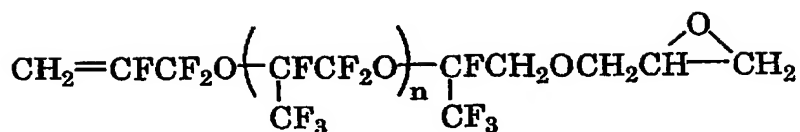
(Y<sup>1</sup>は前記と同じ) があげられる。

【 0 1 4 8 】

より詳しくは、

【 0 1 4 9 】

【化 6 4】



【0150】

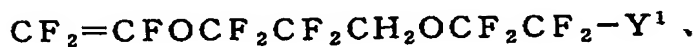
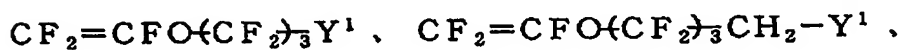
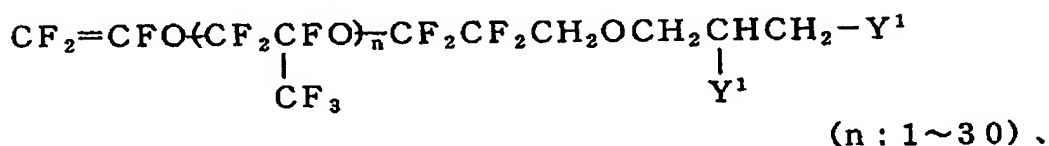
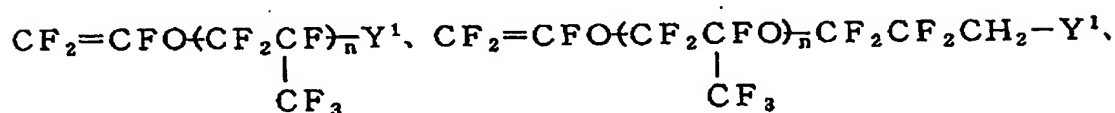
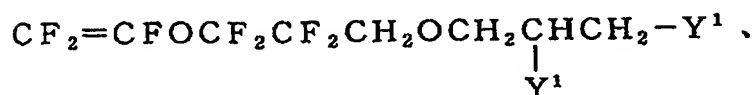
(RはHまたはCH<sub>3</sub>、Rf<sup>1</sup>およびRf<sup>2</sup>は同じかまたは異なり、炭素数1～5のパーフルオロアルキル基、nは0～30の整数) などがあげられる。

【0151】

構造単位M3を与える単量体の好ましい具体例としては、

【0152】

【化65】



【0153】

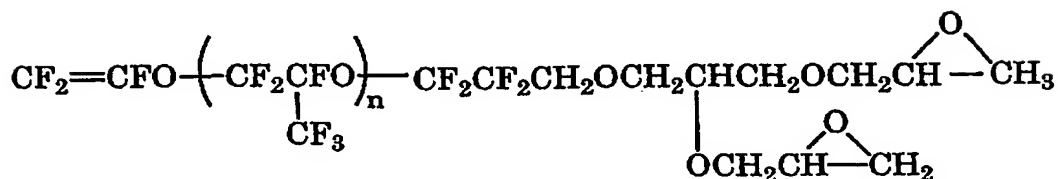
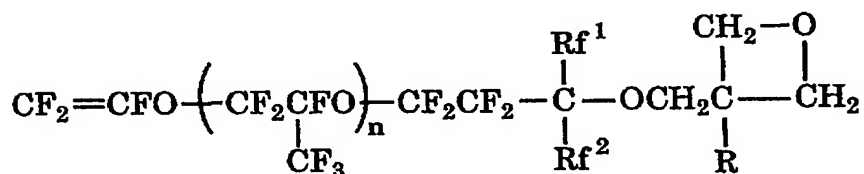
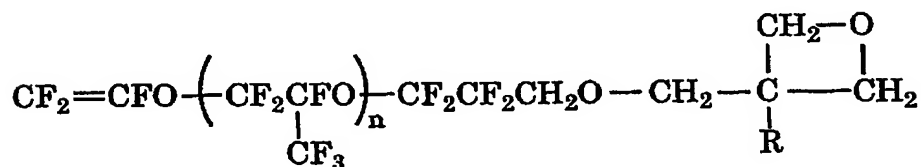
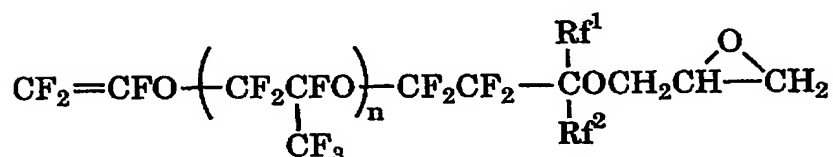
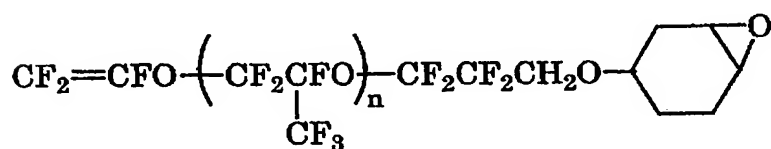
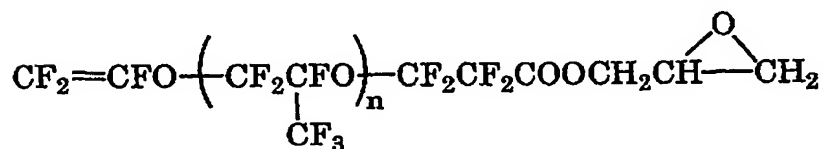
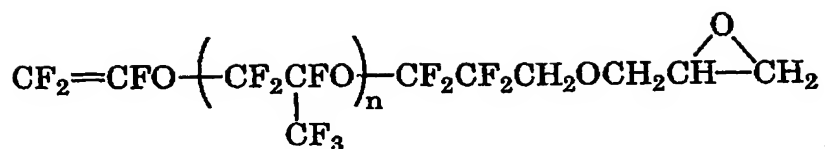
(Y<sup>1</sup>は前記と同じ) などがあげられる。

【0154】

さらに詳しくは、

【0155】

【化 6 6】



【0156】

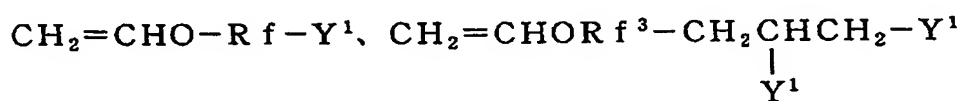
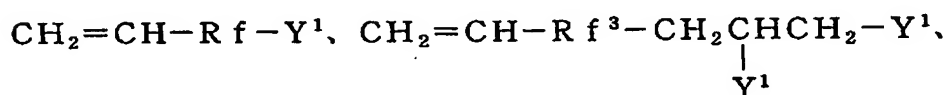
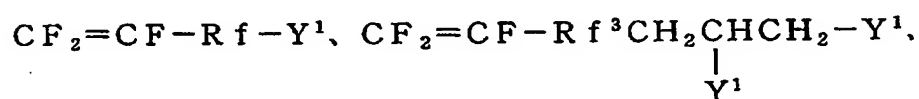
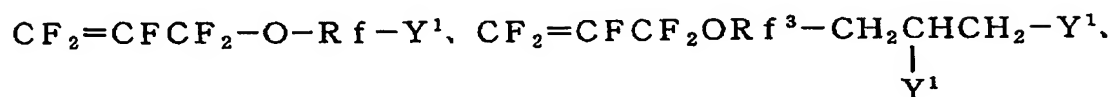
(RはHまたはCH<sub>3</sub>、Rf<sup>1</sup>およびRf<sup>2</sup>は同じかまたは異なり、炭素数1～5のパーフルオロアルキル基、nは0～30の整数) などがあげられる。

【0157】

これらの構造単位M2およびM3以外に、含フッ素ポリマー（I）の構造単位Mを構成する単量体の好ましい具体例としては、たとえば、

【0158】

【化67】



【0159】

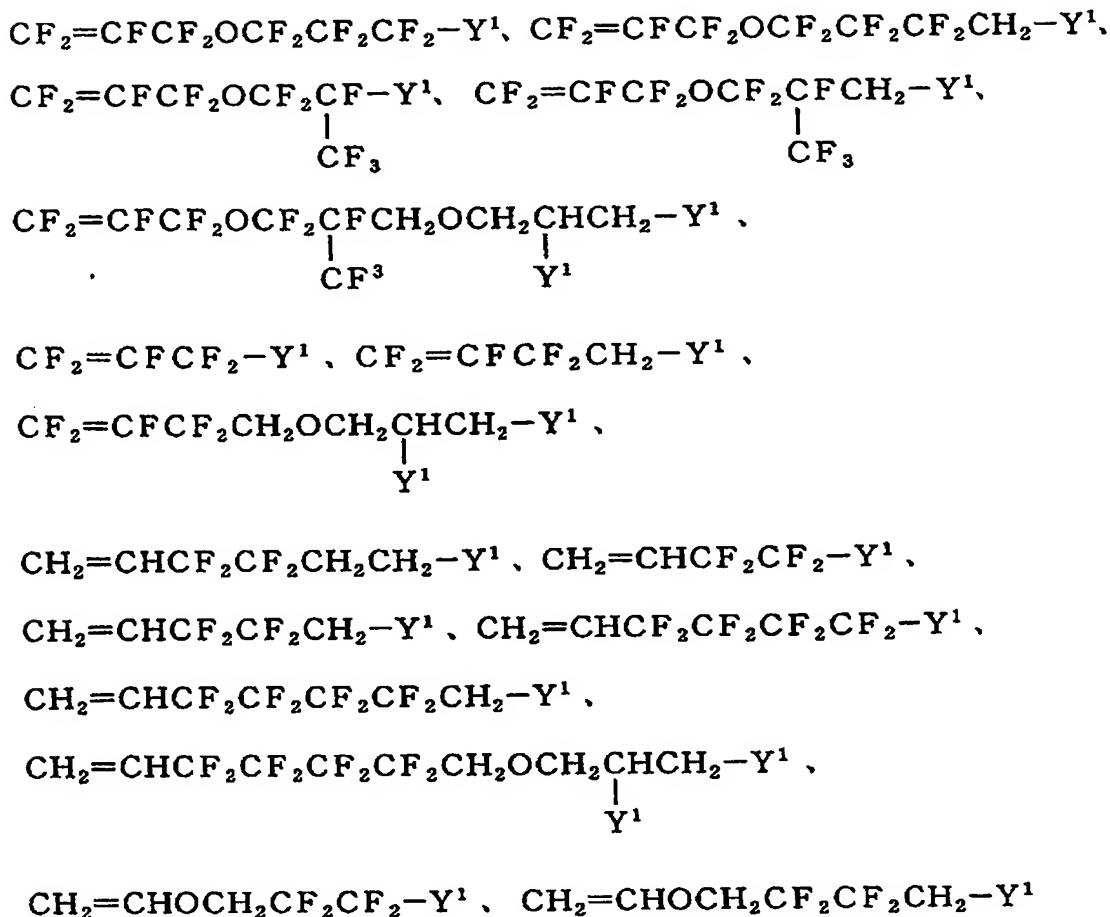
（Y<sup>1</sup>は前記と同じ。Rf<sup>3</sup>はRfから-CH<sub>2</sub>CHCH<sub>2</sub>-を除いた基）などがある。

【0160】

より具体的には、

【0161】

## 【化 6 8】



## 【0162】

(Y<sup>1</sup>は前記と同じ) などがあげられる。

## 【0163】

本発明で用いる含フッ素ポリマー (I) において、構造単位 A は任意成分であり、構造単位 M (M1、M2 または M3) と共重合し得る単量体であれば特に限定されず、目的とする含フッ素ポリマー (I) やその硬化物の用途、要求特性などに応じて適宜選択すればよい。

## 【0164】

構造単位 A としては、たとえば、つぎの構造単位が例示できる。

①官能基を有する含フッ素エチレン性単量体から誘導される構造単位：

(ア) 極性基 (ただし、Y<sup>1</sup> が含む架橋性環状エーテル基は除く) を有する含フ

ッ素エチレン性単量体から誘導される構造単位。

(イ) ラジカル反応性基を有する含フッ素エチレン性単量体から誘導される構造単位。

# 【0165】

構造単位①は、含フッ素ポリマー (I) およびその硬化物の屈折率を低く、透明性を高く維持しながら、汎用溶剤への溶解性、基材への密着性等の物性、また、カチオン反応以外の反応性などを付与することができる。中でも構造単位 (ア) は架橋反応を促進し、基材への密着性や溶剤、汎用溶剤への溶解性を付与できる点で好ましい。構造単位 (イ) はラジカルを生成する光カチオン触媒を用いるか、または光ラジカル触媒と光カチオン触媒を併用し活性エネルギー線を照射すると硬化速度を速くすることができ、さらに硬化物の硬度など力学的強度を高めることができるため好ましい。

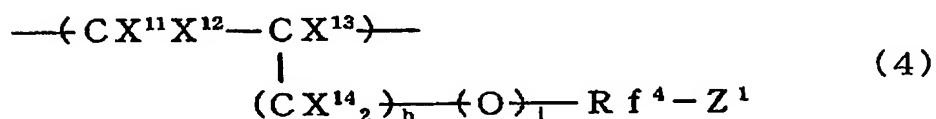
# 【0166】

官能基を有する好ましい含フッ素エチレン性単量体の構造単位①は、式 (4)

:

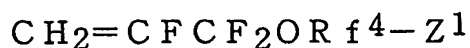
# 【0167】

## 【化69】



# 【0168】

(式中、 $\text{X}^{11}$ 、 $\text{X}^{12}$ および $\text{X}^{13}$ は同じかまたは異なり、HまたはF； $\text{X}^{14}$ はH、F、 $\text{CF}_3$ ； $h$ は0～2の整数； $i$ は0または1； $\text{Rf}^4$ は炭素数1～40の含フッ素アルキレン基または炭素数2～100のエーテル結合を有する含フッ素アルキレン基； $\text{Z}^1$ は $-\text{OH}$ 、 $\text{CH}_2\text{OH}$ 、 $-\text{COOH}$ 、カルボン酸誘導体、 $-\text{SO}_3\text{H}$ 、スルホン酸誘導体およびシアノ基よりなる群から選ばれる極性官能基またはラジカル反応性炭素-炭素二重結合)で示される構造単位であり、なかでも、



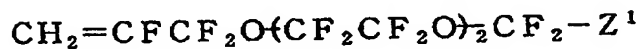
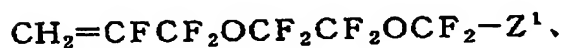
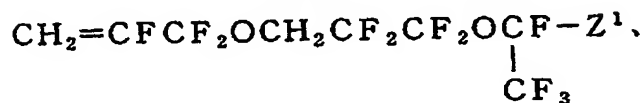
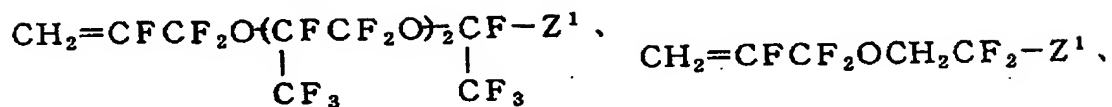
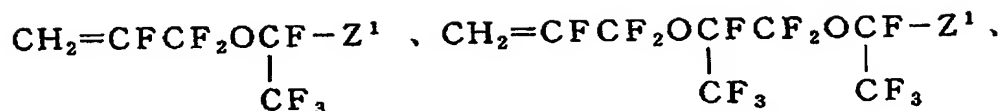
(式中、 $\text{Rf}^4$ および $\text{Z}^1$ は前記と同じ) から誘導される構造単位が好ましい。

【0169】

より具体的には、

【0170】

【化70】



【0171】

(式中、 $\text{Z}^1$ は前記と同じ) などの含フッ素エチレン性単量体から誘導される構造単位が好ましくあげられる。

【0172】

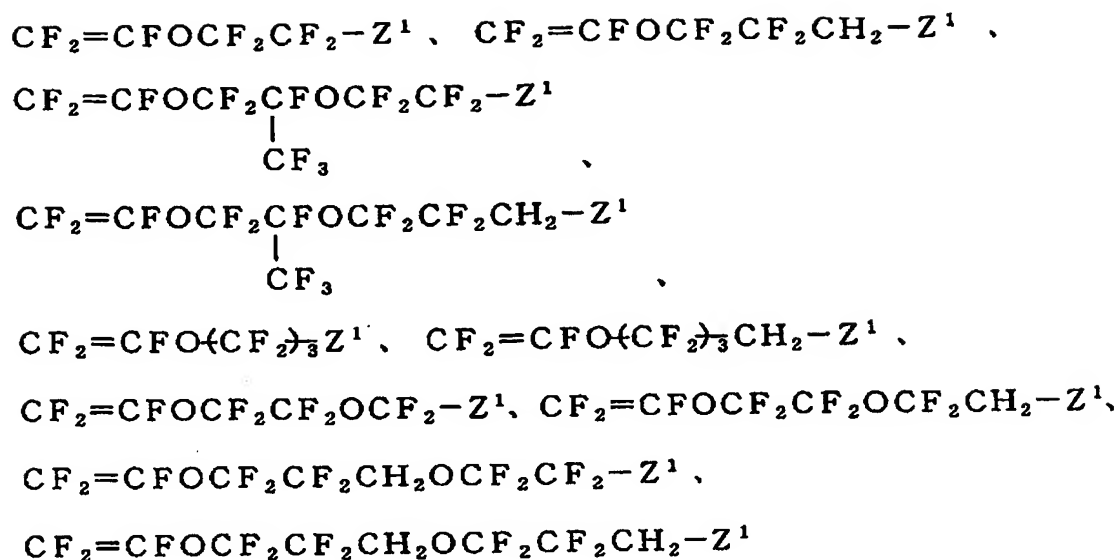
また、



(式中、 $\text{Rf}^4$ および $\text{Z}^1$ は前記と同じ) から誘導される構造単位も好ましく例示でき、より具体的には、

【0173】

## 【化71】



## 【0174】

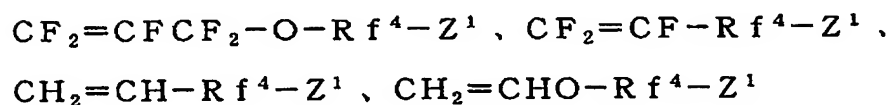
(式中、 $\text{Z}^1$ は前記と同じ) などの単量体から誘導される構造単位があげられる。

## 【0175】

その他の官能基含有含フッ素エチレン性単量体としては、

## 【0176】

## 【化72】

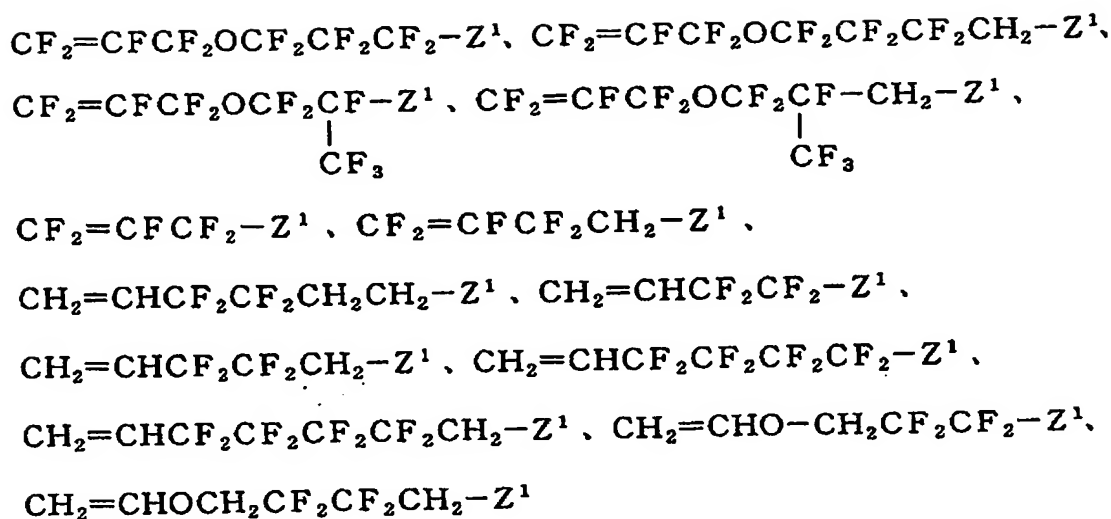


## 【0177】

(式中、 $\text{Rf}^4$ および $\text{Z}^1$ は前記と同じ) などがあげられ、より具体的には、

## 【0178】

## 【化 7 3】



## 【0 1 7 9】

(式中、 $\text{Z}^1$ は前記と同じ) などがあげられる。

## 【0 1 8 0】

ただし、光デバイス用光学材料、特に光導波路用光学材料として $-\text{OH}$ 基、 $-\text{COOH}$ 基、 $-\text{SO}_3\text{H}$ 基を有する単量体を用いる場合は、近赤外透明性を低下させない範囲の量であることが好ましい。

## 【0 1 8 1】

②官能基を含まない含フッ素エチレン性単量体から誘導される構造単位：

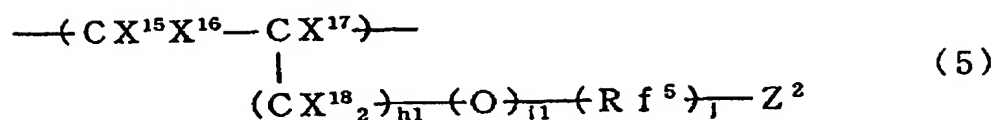
この構造単位②は含フッ素ポリマー (I) またはその硬化物の屈折率を低くし、かつ透明性をより一層高く維持できる点で好ましい。また単量体を選択することでポリマーの機械的特性やガラス転移温度などを調整でき、特に構造単位Mと共重合してガラス転移点を高くすることができる点で、好ましいものである。

## 【0 1 8 2】

この含フッ素エチレン性単量体の構造単位②としては、式 (5)：

## 【0 1 8 3】

## 【化74】



## 【0184】

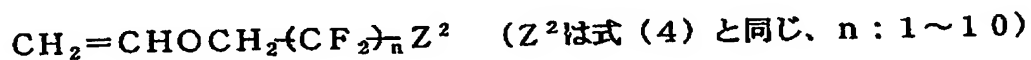
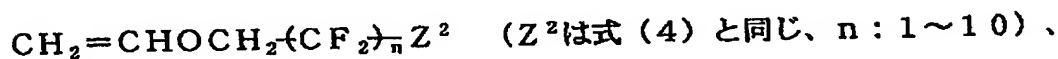
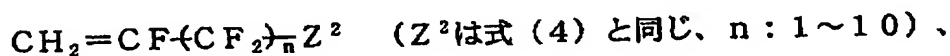
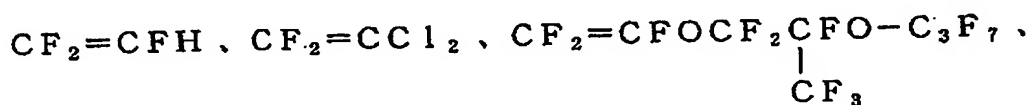
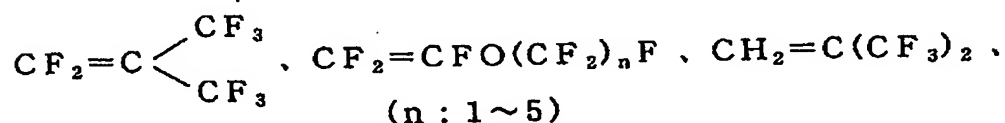
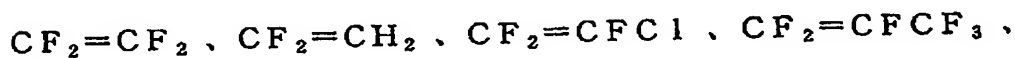
(式中、X<sup>15</sup>、X<sup>16</sup>およびX<sup>18</sup>は同じかまたは異なり、HまたはF；X<sup>17</sup>はH、FまたはCF<sub>3</sub>；h<sub>1</sub>、i<sub>1</sub>およびjは0または1；Z<sup>2</sup>はH、FまたはC<sub>1</sub>；R f<sup>5</sup>は炭素数1～20の含フッ素アルキレン基または炭素数2～100のエーテル結合を含む含フッ素アルキレン基)で示されるものが好ましい。

## 【0185】

具体例としては、

## 【0186】

## 【化75】



## 【0187】

などの単量体から誘導される構造単位が好ましくあげられる。

## 【0188】

なかでも透明性の点で、CF<sub>2</sub>=CF<sub>2</sub>、CF<sub>2</sub>=CH<sub>2</sub>、CF<sub>2</sub>=CFC<sub>1</sub>、CF<sub>2</sub>=CFCF<sub>3</sub>が好ましい。

## 【0189】

## ③フッ素を有する脂肪族環状の構造単位:

この構造単位③を導入すると、透明性を高くでき、また、より近赤外透明性を高めることが可能となり、さらに高ガラス転移温度の含フッ素ポリマー (I) が得られ、硬化物にさらなる高硬度化が期待できる点で好ましい。

## 【0190】

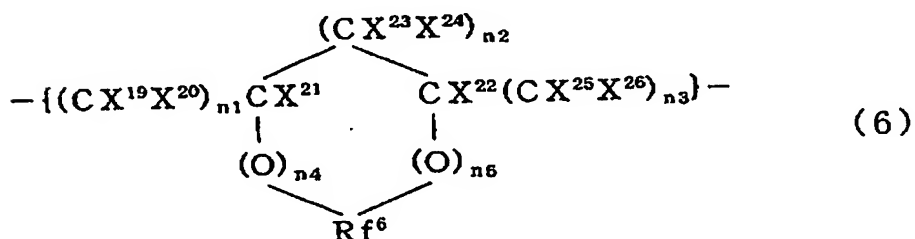
この構造単位③は式 (1) の構造単位 A であり、含フッ素ポリマー (I) 主鎖中に環構造を導入して透明性や機械的特性の向上を目的するものであり、この目的を奏するためには環構造を壊してはならないのである。一方、構造単位 M の側鎖に導入される Y<sup>1</sup> 中の架橋性環状エーテル構造単位は架橋点の形成をし開環反応により架橋を起こすことを目的としており、したがって構造単位③とはそのポリマー中での位置、目的、作用効果において異なるものである。

## 【0191】

含フッ素脂肪族環状の構造単位③としては式 (6) :

## 【0192】

## 【化76】



## 【0193】

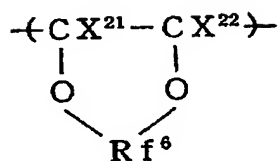
(式中、X<sup>19</sup>、X<sup>20</sup>、X<sup>23</sup>、X<sup>24</sup>、X<sup>25</sup>およびX<sup>26</sup>は同じかまたは異なり、HまたはF；X<sup>21</sup>およびX<sup>22</sup>は同じかまたは異なり、H、F、ClまたはCF<sub>3</sub>；Rf<sup>6</sup>は炭素数1～10の含フッ素アルキレン基または炭素数2～10のエーテル結合を有する含フッ素アルキレン基；n<sub>2</sub>は0～3の整数；n<sub>1</sub>、n<sub>3</sub>、n<sub>4</sub>およびn<sub>5</sub>は同じかまたは異なり、0または1の整数)で示されるものが好ましい。

## 【0194】

たとえば、

【0195】

【化77】



【0196】

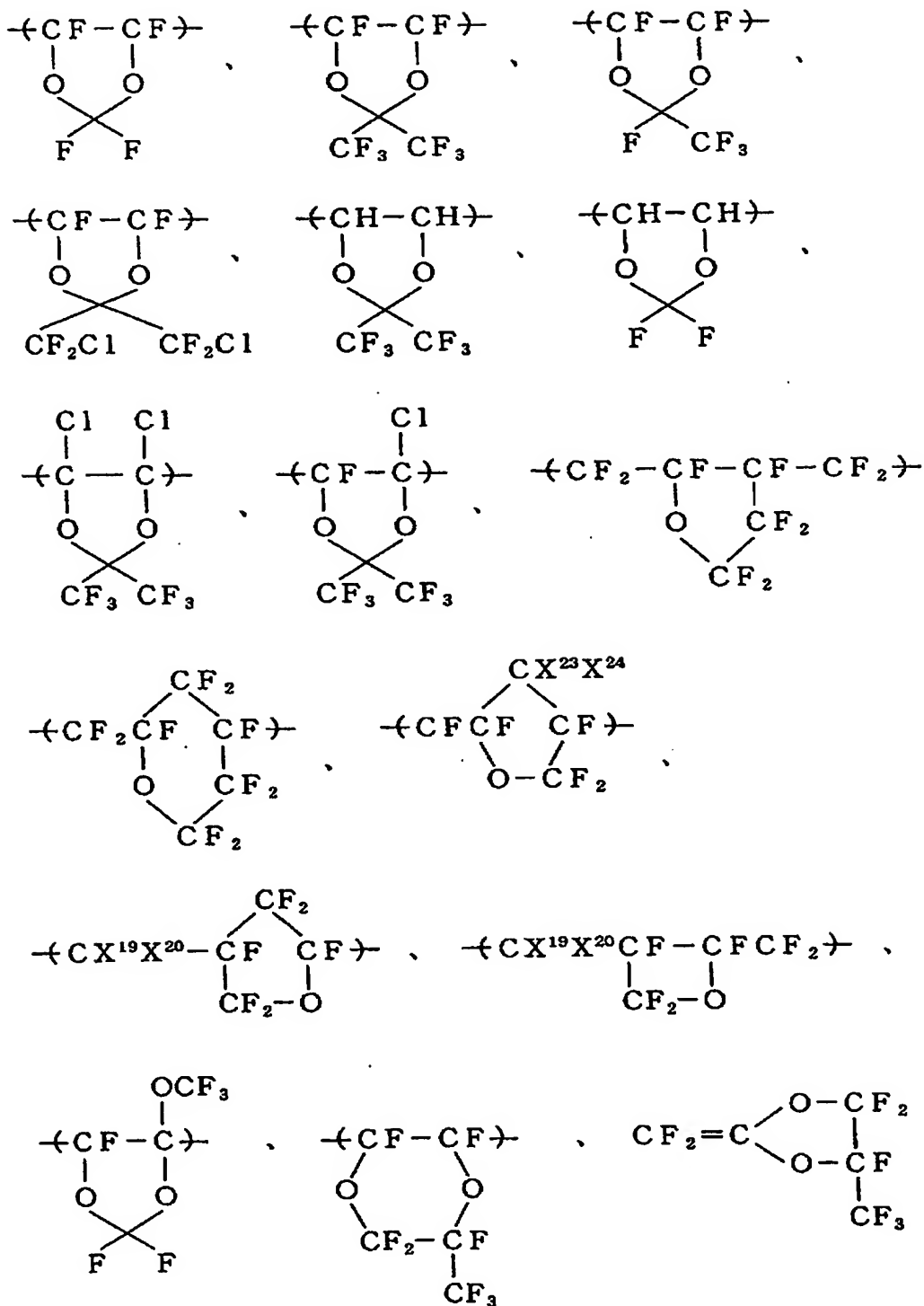
(式中、Rf<sup>6</sup>、X<sup>21</sup>およびX<sup>22</sup>は前記と同じ)で示される構造単位があげられる。

【0197】

具体的には、

【0198】

## 【化78】



## 【0199】

(式中、X<sup>19</sup>、X<sup>20</sup>、X<sup>23</sup>およびX<sup>24</sup>は前記と同じ) などがあげられる。

## 【0200】

④フッ素を含まないエチレン性単量体から誘導される構造単位:

近赤外透明性を悪化させない範囲でフッ素を含まないエチレン性単量体から誘導される構造単位④を導入してもよい。

#### 【0201】

構造単位④を導入することによって、汎用溶剤への溶解性が向上したり、添加剤、たとえば光触媒や必要に応じて添加する架橋剤との相溶性を改善できる。

#### 【0202】

非フッ素系エチレン性単量体の具体例としては、

α オレフィン類:

エチレン、プロピレン、ブテン、塩化ビニル、塩化ビニリデンなど

ビニルエーテル系またはビニルエステル系単量体:

$\text{CH}_2=\text{CHOR}$ 、 $\text{CH}_2=\text{CHOCOR}$  (R: 炭素数1~20の炭化水素基)  
など

アリル系単量体:

$\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{Cl}$ 、 $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{OH}$ 、 $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{COOH}$ 、  
 $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{Br}$  など

アリルエーテル系単量体:

#### 【0203】

##### 【化79】

$\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{OR}$  (R: 炭素数1~20の炭化水素基)、

$\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$ 、

$\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{OCH}_2\underset{\text{O}}{\underset{\diagup \quad \diagdown}{\text{CHCH}_2}}$ 、 $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{OCH}_2\underset{\text{OH}}{\underset{\text{OH}}{\text{CHCH}_2}}$  など

#### 【0204】

アクリル系またはメタクリル系単量体:

アクリル酸、メタクリル酸、アクリル酸エステル類、メタクリル酸エステル類のほか、無水マレイン酸、マレイン酸、マレイン酸エステル類など  
などがあげられる。これらの非フッ素系エチレン性単量体の水素原子を重水素原

子に置換したものは透明性の点でより好ましい。

【0205】

⑤脂環式単量体から誘導される構造単位

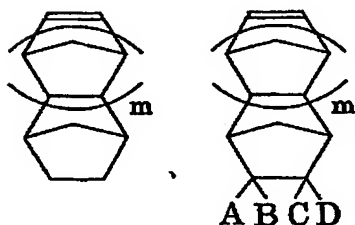
構造単位Mの共重合成分として、より好ましくは構造単位Mと前述の含フッ素エチレン性単量体または非フッ素エチレン性単量体（前述の③、④）の構造単位に加えて、第3成分として脂環式単量体構造単位⑤を導入してもよく、それによって高ガラス転移温度化や高硬度化が図られる。

【0206】

脂環式単量体⑤の具体例としては、

【0207】

【化80】

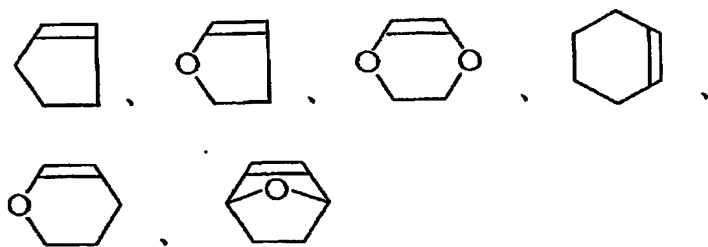


【0208】

( $m$ は0～3の整数；A、B、CおよびDは同じかまたは異なり、H、F、Cl、COOH、CH<sub>2</sub>OHまたは炭素数1～5のパーフルオロアルキル基など)で示されるノルボルネン誘導体、

【0209】

【化81】



【0210】

などの脂環式単量体や、これらに置換基を導入した誘導体などがあげられる。

## 【0 2 1 1】

なお、上記例示中の環状エーテル構造を主鎖中に与える単量体については、上記構造単位③で述べた点で構造単位M中の架橋性環状エーテル構造とは異なる。

## 【0 2 1 2】

本発明で用いる含フッ素ポリマー（I）において、構造単位M（M1、M2、M3）と構造単位Aの組合せや組成比率は、構造単位Mと構造単位Aの組合せが非晶性となり得る組合せの範囲、およびフッ素含有率が25重量%以上、好ましくは40重量%以上の範囲で、上記の例示から、目的とする用途、物性（特にガラス転移温度、硬度など）、機能（透明性、屈折率）などによって種々選択できる。

## 【0 2 1 3】

含フッ素ポリマー（I）は、構造単位M（M1、M2、M3）を必須成分として含むものであり、構造単位M自体で屈折率を低く、透明性を高く維持し、透明性を付与する機能と硬化（架橋）により硬化物に硬さ、耐熱性、耐摩耗性、耐擦傷性、耐溶剤性を付与できる機能を併せもつという特徴を有している。また、構造単位Mの含有量を調整することで屈折率の制御が可能であるという特徴をも有している。したがって含フッ素ポリマー（I）は、構造単位Mを多く含む組成、極端には構造単位Mのみ（100モル%）からなる重合体であっても屈折率を低く、透明性を高く維持できる。さらに同時に硬化（架橋）密度の高い硬化物が得られ、高硬度、耐摩耗性、耐擦傷性、耐熱性に優れた被膜が得られる。

## 【0 2 1 4】

またさらに、含フッ素ポリマー（I）の構造単位Mと構造単位Aとからなる共重合体の場合、構造単位Aを前述の例示から選択することによって、さらに高硬度（高ガラス転移温度）や近赤外透明性の高い硬化物を与えるポリマーとすることができ。

## 【0 2 1 5】

含フッ素ポリマー（I）の構造単位Mと構造単位Aとの共重合体の場合、構造単位Mの含有比率は、含フッ素ポリマー（I）を構成する全単量体に対し0.1モル%以上であればよいが、硬化（架橋）により高硬度で耐摩耗性、耐擦傷性に

優れ、耐薬品性、耐溶剤性に優れた硬化物を得るためには2.0モル%以上、好ましくは5モル%以上、より好ましくは10モル%以上とすることが好ましい。

#### 【0216】

特に耐熱性、透明性、低吸湿性に優れた硬化被膜の形成が必要な用途においては、10モル%以上、好ましくは20モル%以上、さらには50モル%以上含有することが好ましい。

#### 【0217】

含フッ素ポリマー(I)の分子量は、たとえば数平均分子量において500～1000000の範囲から選択できるが、好ましくは1000～500000、特に2000から200000の範囲から選ばれるものが好ましい。

#### 【0218】

分子量が低すぎると、硬化後であっても機械的物性が不十分となりやすく、特に硬化物や硬化膜が脆く強度不足となりやすい。分子量が高すぎると、溶剤溶解性がわるくなったり、特に薄膜形成時に成膜性やレベリング性がわるくなったりしやすく、また含フッ素ポリマーの貯蔵安定性も不安定となりやすい。数平均分子量は、光導波路用途としては5000～100000の範囲から選ばれるものが最も好ましく、封止部材用途としては2000～50000の範囲から選ばれるものが最も好ましく、反射防止膜用途としては10000～200000の範囲から選ばれるものが最も好ましい。

#### 【0219】

またさらに含フッ素ポリマーでは、汎用溶剤に可溶であることが好ましく、たとえばケトン系溶剤、酢酸エステル系溶剤、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤の少なくとも1種に可溶または上記汎用溶剤を少なくとも1種含む混合溶剤に可溶であることが好ましい。

#### 【0220】

汎用溶剤に可溶であることは、光導波路や反射防止膜等を形成するプロセスにおいて薄膜形成が必要な際、成膜性、均質性に優れるため好ましく、生産性の面でも有利である。

#### 【0221】

本発明で用いる含フッ素ポリマー (I) は、構成単位Mの比率を増やしても (硬化部位を増やしても) 透明性が低下しないため、特に光導波路用材料として好ましい特性を有している。

#### 【0222】

本発明で用いる含フッ素ポリマー (I) は、構成単位Mの比率を増やしても (硬化部位を増やしても) 透明性が低下せず屈折率も上昇しないため、特に光デバイス用の封止部材用材料として好ましい特性を有している。

#### 【0223】

さらにまた、本発明で用いる含フッ素ポリマー (I) は、構成単位Mの比率を増やしても (硬化部位を増やしても) 屈折率が上昇しないため、反射防止膜用材料としても好ましい特性を有している。

#### 【0224】

本発明の硬化性含フッ素ポリマー (I) を得るためには、一般には

- ① Y<sup>1</sup>を有する単量体を予め合成し、単独重合または共重合して得る方法
  - ② 一旦、他の官能基を有する重合体を合成し、その重合体に高分子反応により官能基変換し、官能基 Y<sup>1</sup>を導入する方法
- のいずれの方法も採用できる。

#### 【0225】

①の重合法はラジカル重合法、アニオン重合法、カチオン重合法などが利用できる。なかでもラジカル重合法が好ましく用いられる。

#### 【0226】

ラジカル重合を開始するには、ラジカル的に進行するものであれば手段は何ら制限されないが、たとえば有機または無機ラジカル重合開始剤、熱、光、あるいは電離放射線などによって開始される。重合の形態も溶液重合、バルク重合、懸濁重合、乳化重合などを用いることができる。また、分子量は重合に用いるモノマーの濃度、重合開始剤の濃度、連鎖移動剤の濃度、温度などによって制御される。共重合体組成は仕込み単量体のモノマー組成により制御可能である。

#### 【0227】

②の方法としては、たとえば一旦ヒドロキシル基またはヒドロキシル基を有す

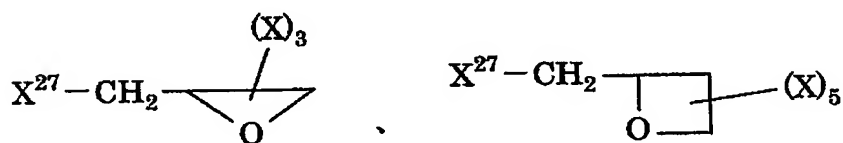
る有機基  $Y^3$  を有する含フッ素単量体の構造単位と必要に応じて共重合可能な単量体の構造単位からなる含フッ素重合体を合成したのち、 $Y^1$  の構造を有するハロゲン化物またはその誘導体を反応させて、架橋性環状エーテル構造をポリマーの側鎖に導入し、本発明の硬化性含フッ素ポリマーを得る方法があげられる。

## 【0228】

ヒドロキシル基含有含フッ素重合体と反応させる架橋性環状エーテル構造を含むハロゲン化物またはその誘導体としては、

## 【0229】

## 【化82】



## 【0230】

( $X^{27}$  は C 1、Br または I、X は同じかまたは異なり、H、F、炭素数 1～6 のアルキル基または炭素数 1～6 の含フッ素アルキル基) などがあげられる。

## 【0231】

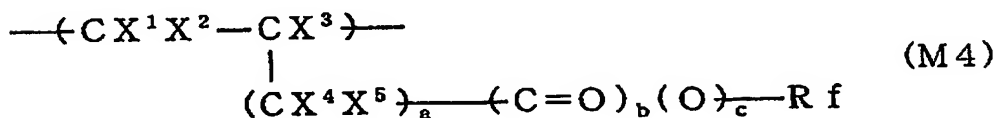
前記式 (1) で示される硬化性含フッ素ポリマー (I) のうち、式 (2) :



[式中、構造単位 M 4 は式 (M 4) :

## 【0232】

## 【化83】



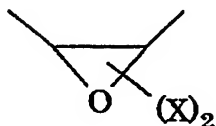
## 【0233】

(式中、 $X^1$ 、 $X^2$  は同じかまたは異なり、H または F ;  $X^3$  は H、F、 $CH_3$  または  $CF_3$  ;  $X^4$  および  $X^5$  は同じかまたは異なり、H、F または  $CF_3$  ; R f は炭素数 1～40 の含フッ素アルキル基または炭素数 2～100 のエーテル結合を有す

る含フッ素アルキル基にY<sup>2</sup> (Y<sup>2</sup>は架橋性環状エーテル構造:

【0 2 3 4】

【化 8 4】

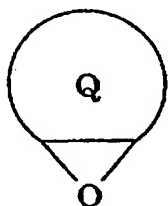


【0 2 3 5】

(式中、Xは同じかまたは異なり、水素原子、フッ素原子、炭素数1～6のアルキル基または炭素数1～6の含フッ素アルキル基)を1～5個有する炭素数2～100の有機基、または式:

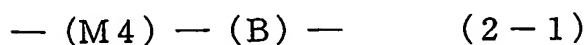
【0 2 3 6】

【化 8 5】



【0 2 3 7】

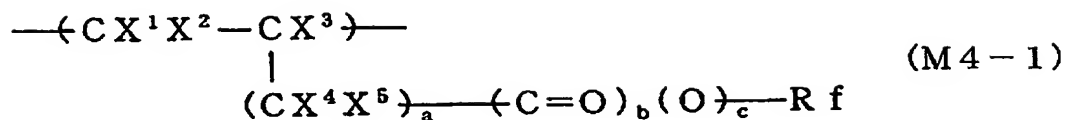
(式中、Qは炭素数3～100の単環構造、複環構造または複素環構造の水素原子が上記Xで置換されていてもよい1価または2価の有機基)を1～5個有する炭素数3～100の有機基)が1～3個結合している有機基; aは0～3の整数; bおよびcは同じかまたは異なり、0または1)で示される含フッ素エチレン性単量体に由来する構造単位、構造単位Bは該式(M4)で示される含フッ素エチレン性単量体と共重合可能な単量体に由来する構造単位である]で示され、単位構造M4を0.1～100モル%および単位構造Bを0～99.9モル%含み、数平均分子量が500～1000000である架橋基含有含フッ素ポリマー(Ia)、または式(2-1):



[式中、構造単位M4は式(M4-1):

【0238】

【化86】

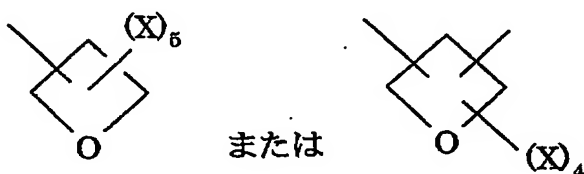


【0239】

(式中、 $\text{X}^1$ 、 $\text{X}^2$ は同じかまたは異なり、 $\text{H}$ または $\text{F}$ ； $\text{X}^3$ は $\text{H}$ 、 $\text{F}$ 、 $\text{CH}_3$ または $\text{CF}_3$ ； $\text{X}^4$ および $\text{X}^5$ は同じかまたは異なり、 $\text{H}$ 、 $\text{F}$ または $\text{CF}_3$ ； $\text{Rf}$ は炭素数1～40の含フッ素アルキル基または炭素数2～100のエーテル結合を有する含フッ素アルキル基に $\text{Y2a}$  ( $\text{Y2a}$ は架橋性環状エーテル構造：

【0240】

【化87】

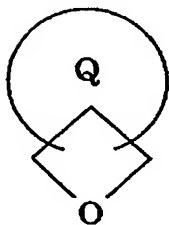


【0241】

(式中、 $\text{X}$ は同じかまたは異なり、水素原子、フッ素原子、炭素数1～6のアルキル基または炭素数1～6の含フッ素アルキル基)を1～5個有する炭素数3～100の有機基、または式：

【0242】

【化88】



【0243】

(式中、Qは炭素数3～100の単環構造、複環構造または複素環構造の水素原子が上記Xで置換されていてもよい1価または2価の有機基)を1～5個有する炭素数4～100の有機基)が1～3個結合している有機基；aは0～3の整数；bおよびcは同じかまたは異なり、0または1)で示される含フッ素エチレン性単量体に由来する構造単位、構造単位Bは該式(M4-1)で示される含フッ素エチレン性単量体と共重合可能な単量体に由来する構造単位である]で示され、単位構造M4を0.1～100モル%および単位構造Bを0～99.9モル%含み、数平均分子量が500～1000000である架橋基含有含フッ素ポリマー(Ib)は、新規なポリマーである。

#### 【0244】

この新規な含フッ素ポリマー(Ia)および(Ib)の具体例は、前述した含フッ素ポリマー(I)の説明において、Y<sup>1</sup>をY<sup>2</sup>またはY<sup>2a</sup>に置き換えたポリマーが例示できる。また構造単位Bは前述の構造単位Aと同じものが例示できる。

#### 【0245】

本発明の新規な含フッ素ポリマーにおける架橋性環状エーテル構造としては前述の(Y-a2)、(Y-a3)、(Y-b1)、(Y-b2)、(Y-b3)で示した具体例と同様なものが好ましくあげられる。

#### 【0246】

そのなかでもオキセタン構造のもの(前述のY-b1、Y-b2、Y-b3)が硬化反応性の面で特に好ましい。

#### 【0247】

かかる新規な含フッ素ポリマー(Ia)および(Ib)は、つぎに示す単量体を使用し、前述した方法で製造することができる。

#### 【0248】

さらにまた、前記新規含フッ素ポリマー(Ia)および(Ib)を与える式：

#### 【0249】

## 【化 89】



## 【0250】

(式中、X<sup>1</sup>、X<sup>2</sup>、X<sup>3</sup>、X<sup>4</sup>、X<sup>5</sup>、a、b、c および R f (ただし Y<sup>1</sup> に代えて Y<sup>2</sup> または Y<sup>2a</sup> を有する) は前記と同じ) で示される含フッ素エチレン性単量体も新規な単量体である。

## 【0251】

かかる新規な単量体の具体例は、構造単位 M を与える単量体として前述した単量体のうち、Y<sup>1</sup> を Y<sup>2</sup> または Y<sup>2a</sup> に置き換えた単量体が例示できる。

## 【0252】

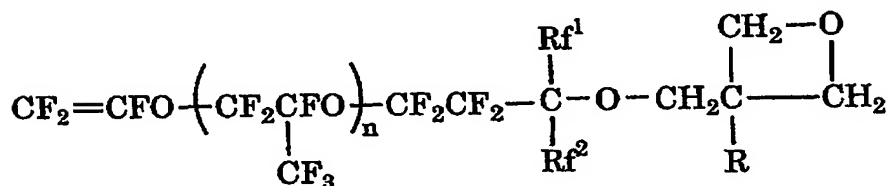
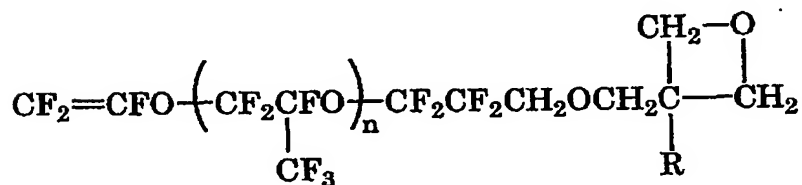
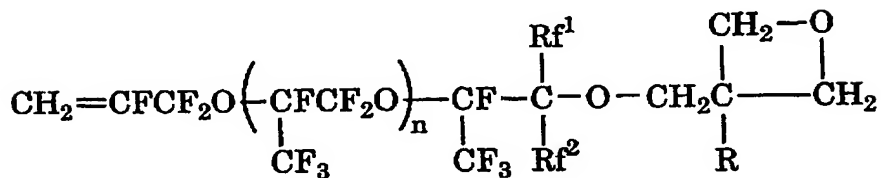
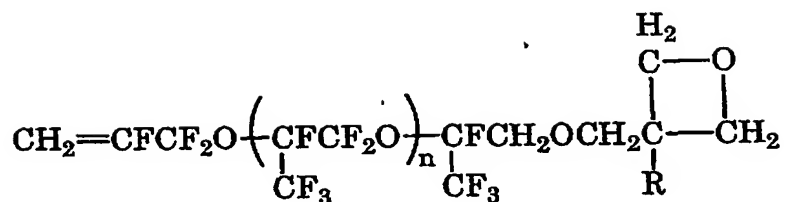
Y<sup>2</sup> および Y<sup>2a</sup> の具体例、好ましいものについても上記新規な含フッ素ポリマー (Ia) および (Ib) と同様のものがあげられ、オキセタン構造のもの (前述の Y-b1、Y-b2、Y-b3) が好ましい新規単量体である。

## 【0253】

そのなかでも好ましい新規な単量体の具体例としては、

## 【0254】

【化 9 0】



【0 2 5 5】

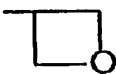
(RはHまたはCH<sub>3</sub>; R f<sup>1</sup>およびR f<sup>2</sup>は同じかまたは異なり、炭素数1～5のパーフルオロアルキル基、nは0～30の整数) などがあげられる。

【0 2 5 6】

かかる新規な含フッ素エチレン性単量体の合成は、たとえば末端に水酸基を有する含フッ素オレフィンに塩基の存在下Y<sup>2</sup>またはY<sup>2a</sup>を有するハロゲン化物

【0 2 5 7】

【化 9 1】

(例えば、Br-CH<sub>2</sub>-)

## 【0258】

を反応させることによって実施できる。

## 【0259】

塩基としては、たとえば水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどのアルカリ金属水酸化物；水酸化カルシウムなどのアルカリ土類金属水酸化物；炭酸ナトリウムなどのアルカリ金属炭酸塩；ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウム-*tert*-ブトキシドなどの金属アルコキシド；トリエチルアミン、ピリジンなどの第3級アミン類などが好ましく、なかでもアルカリ金属水酸化物、アルカリ金属炭酸塩、第3級アミン類が好ましい。

## 【0260】

反応溶媒は使用しても、使用しなくてもよく、使用しない場合はY<sup>2</sup>またはY<sup>2</sup>aを有するハロゲン化物を通常、水酸基を有する含フッ素オレフィンに対し過剰量使用し反応させる。

## 【0261】

使用する場合、反応溶媒としては特に限定されないが、メタノール、エタノールなどのアルコール類；テトラヒドロフラン、ジオキサン、モノグリムなどのエーテル類；アセトン、メチルエチルケトンなどのケトン類；トリエチルアミン、ピリジンなどの第3級アミン類；ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシドなどが好ましくあげられる。

## 【0262】

反応温度は-10～250℃の間で採用でき、好ましくは室温～180℃、より好ましくは80～150℃である。

## 【0263】

かかる硬化性含フッ素ポリマー（I）を利用した第1の本発明である光硬化性含フッ素樹脂組成物について説明する。

## 【0264】

本発明の光硬化性含フッ素樹脂組成物は、

(a)硬化性含フッ素ポリマー（I）および

(b)光酸発生剤（II）

とからなる。

#### 【0265】

(a)成分である硬化性含フッ素ポリマー (I) については、前述したとおりである。

#### 【0266】

(b)成分である光酸発生剤 (II) としては、可視光線、紫外光線、電子線、X線、 $\gamma$ 線などの活性エネルギー線を照射することによって初めてカチオン（酸）などを発生し、含フッ素ポリマーの構造単位Mの側鎖中に含まれるY<sup>1</sup>の架橋性環状エーテルの開環付加反応（架橋反応）を開始させる触媒として働くものを使用する。

#### 【0267】

本発明者らは本発明の光硬化性含フッ素樹脂組成物によると、前記活性エネルギー線により容易に硬化反応を開始でき、高温で加熱する必要がなく比較的低温で硬化反応が可能であるので、耐熱性が低く熱で変形や分解や着色が起こりやすい基材、たとえば透明樹脂基材などにも適応できることを見出した。

#### 【0268】

またさらに加えて本発明者らは本発明の光硬化性含フッ素樹脂組成物は、たとえば従来のエポキシ基含有非フッ素系光硬化性樹脂組成物や従来の含フッ素ポリマーを含む光硬化性樹脂組成物に比べて硬化性（硬化反応性）がより一層良好であることを見出し、特に膜厚が大きくても均一な硬化度で硬化でき、高硬度の被膜が比較的短時間で得られることも見出した。そのため、加工に要するエネルギーや時間を削減するという生産上の効果も達成できるものである。

#### 【0269】

本発明の光硬化性含フッ素樹脂組成物に用いる光酸発生剤は吸収波長域が120nm～400nmのものが好ましく、特に吸収波長域が200～380nmのものが好ましく、特に250～380nmの吸収波長のものが好ましい。

#### 【0270】

また光酸発生剤 (II) がフッ素原子を含有する化合物は、含フッ素ポリマー (I) との相溶性が向上する点から好ましい。

## 【0271】

光酸発生剤(II)の具体例としては、たとえばつぎのものが例示できる。

オニウム塩：

ヨードニウム塩、スルホニウム塩、ホスホニウム塩、ジアゾニウム塩、アンモニウム塩、ピリジニウム塩など

メタロセン系化合物：

鉄アレーン錯体など

スルホン化合物：

$\beta$ -ケトエステル、 $\beta$ -スルホニルスルホンとこれらの $\alpha$ -ジアゾ化合物など  
スルホン酸エステル類：

アルキルスルホン酸エステル、ハロアルキルスルホン酸エステル、アリールスルホン酸エステル、イミノスルホネートなど

その他：

スルホンイミド化合物類、ジアゾメタン化合物類など

## 【0272】

なかでもヨードニウム塩、スルホニウム塩、ジアゾニウム塩、メタロセン系化合物が好ましく、さらに好ましくは芳香族ジアゾニウム塩、芳香族スルホニウム塩、芳香族ヨードニウム塩およびメタロセン化合物よりなる群から選ばれた少なくとも1種の芳香族化合物が好ましい。これらは光照射に対して量子効率よく、カチオン重合を開始するカチオン種を生じるため好ましいものである。

## 【0273】

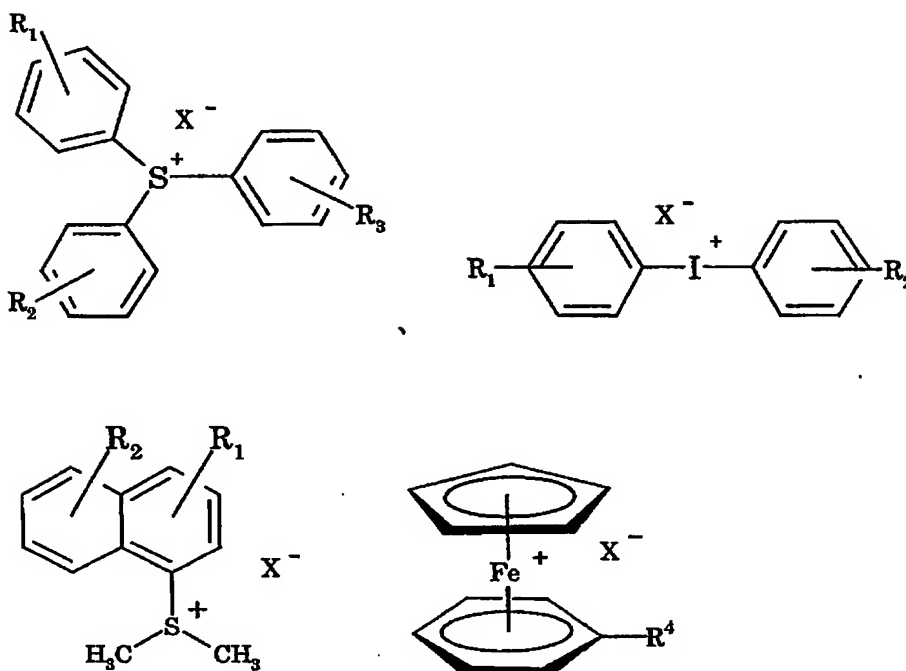
さらには、芳香族ジアゾニウム塩、芳香族スルホニウム塩、芳香族ヨードニウム塩およびメタロセン化合物よりなる群から選ばれた少なくとも1種の芳香族化合物であり、かつ芳香環に1～4個の有機基R（Rは同じかまたは異なり、エーテル結合を含んでいてもよい炭素数1～10のアルキル基、ヒドロキシ基、チオアルキル基またはチオフェノキシ基）が結合している化合物が好ましい。これらの化合物は、硬化性含フッ素ポリマー（I）との相溶性に優れるため好ましい。また、Rの少なくとも1つがチオフェノキシ基である光酸発生剤は、特に吸収波長が比較的長波長であることから好ましい。

【0274】

光酸発生剤（開始剤）の具体例としては、

【0275】

【化92】



【0276】

（式中、 $R^1 \sim R^4$ は同じかまたは異なり、エーテル結合を含んでいてもよい炭素数1～10のアルキル基、ヒドロキシル基、チオアルキル基またはチオフェノキシ基； $X^-$ は対アニオン）で示される化合物があげられる。

【0277】

$R^1 \sim R^4$ は水素原子でもよいが、少なくとも1つが炭素数1～5のエーテル結合を含むかまたは含まないアルキル基、ヒドロキシル基、チオアルキル基またはチオフェノキシ基のいずれかであるものが好ましい。

【0278】

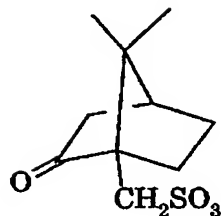
$X^-$ としては、含フッ素アニオンがフッ素ポリマーとの相溶性により優れるため好ましく、具体例としては

【0279】

## 【化93】

$\text{PF}_6^-$ 、 $\text{AsF}_6^-$ 、 $\text{BF}_4^-$ 、 $\text{SbF}_6^-$ 、 $\text{CF}_3\text{SO}_3^-$ 、 $\text{C}_4\text{F}_9\text{SO}_3^-$ 、

$\text{C}_8\text{F}_{17}\text{SO}_3^-$ 、



および



## 【0280】

などがあげられる。

## 【0281】

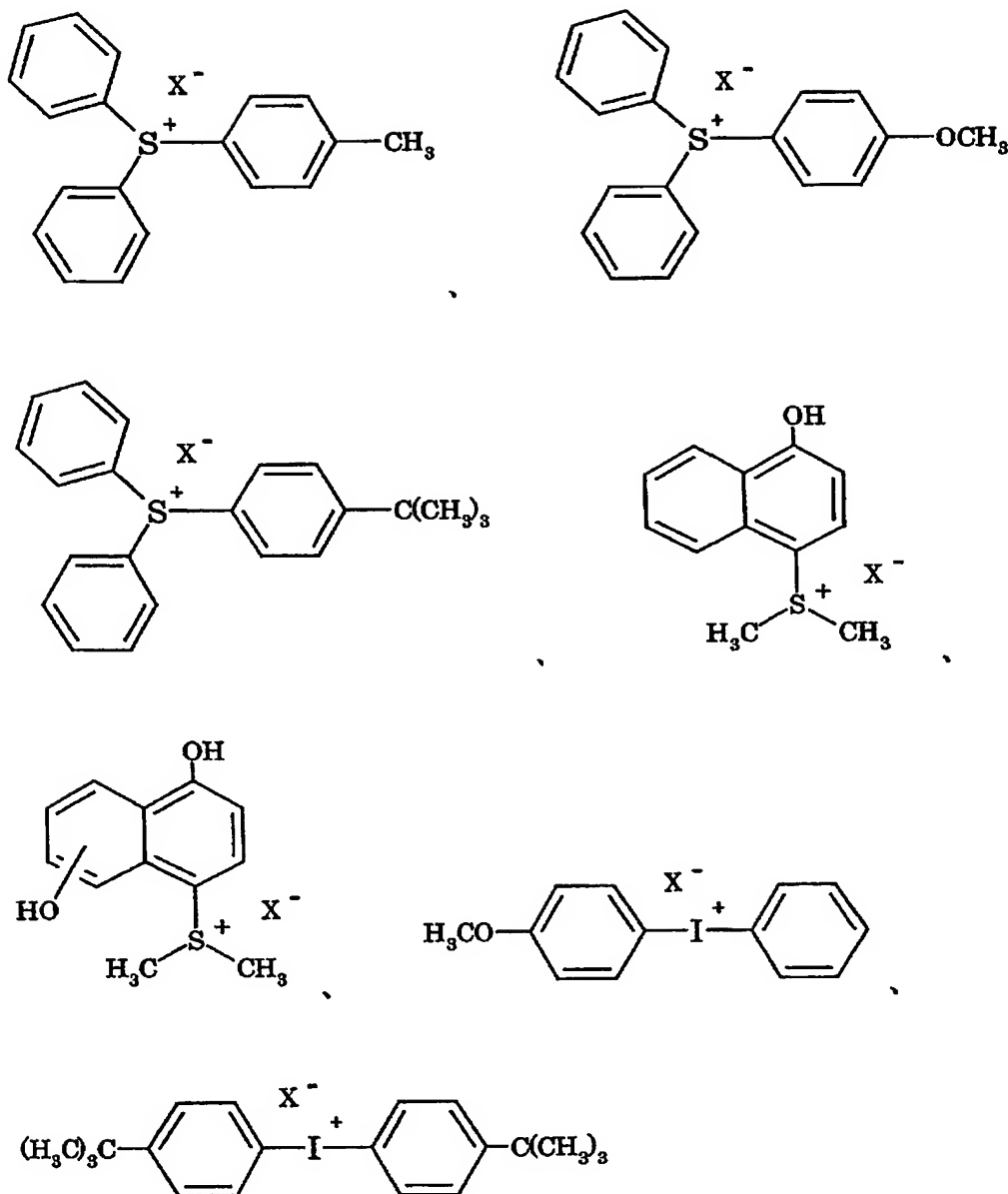
また、 $\text{R}^1 \sim \text{R}^4$ が部分的にフッ素化されているとフッ素ポリマーとの相溶性がより優れるため好ましい。

## 【0282】

このような開始剤の具体例としては、

## 【0283】

## 【化 9 4】



## 【0 2 8 4】

(Xは前述と同様) などである。

## 【0 2 8 5】

なお、本発明の光硬化性含フッ素樹脂組成物に用いる硬化性含フッ素ポリマー (I) は、波長 200 nm～400 nm の範囲での透明性が高いものが好ましく、特に吸収波長域が 250～380 nm の範囲で光路長 1 mm 当たりの透過率が 30% 以上、さらには 40% 以上であるものが好ましい。

## 【0286】

本発明の硬化性含フッ素ポリマー (I) は、これら紫外領域の光に対しても透明性が高いものであり、好ましいものである。

## 【0287】

本発明の硬化性含フッ素樹脂組成物において、光酸発生剤 (II) の添加量は、含フッ素ポリマー (I) 中のカチオン重合性基 (架橋性環状エーテル構造単位) の含有量、架橋剤の使用の有無や架橋剤の使用量によって、さらには用いる光酸発生剤 (開始剤)、光源の波長や、照射エネルギー量 (強さと時間など) によって適宜選択されるが、架橋剤を使用しない場合では、含フッ素ポリマー (I) 100重量部に対して0.01～30重量部、さらには0.05～20重量部、最も好ましくは、0.1～10重量部である。

## 【0288】

本発明の硬化性含フッ素ポリマー (I) と光酸発生剤 (II) とからなる硬化性含フッ素樹脂組成物に、さらにつぎの架橋剤を添加してもよい。

## 【0289】

架橋剤としては、カチオン重合をする官能基を1つ以上有するものが好ましく、具体的にはオキシラン系、オキセタン系の単量体あるいはオリゴマーなどといったカチオン重合可能な環状エーテル基をもつ単量体あるいはオリゴマーがあげられる。また、ビニルエーテル系単量体などのカチオン重合性炭素-炭素二重結合を1つ以上有する単量体であってもよい。

## 【0290】

これらのカチオン重合性基を有する架橋剤は、本発明の組成物中の光酸発生剤が光によって発生するカチオンと反応し、本発明の組成物中の含フッ素ポリマー (I) の側鎖の架橋部位である架橋性環状エーテルと共重合することができるものである。

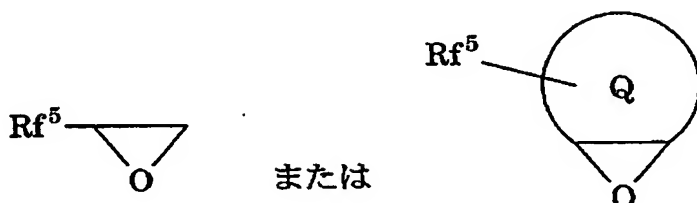
## 【0291】

架橋剤用の単量体としては、たとえばエポキシ系、脂環式エポキシ系、グリシジル系、オキセタン系などがあげられるが、屈折率を低く維持するためにフルオロアルキル基またはフルオロアルコキシ基を有する単量体が好ましく、たとえば

単官能の単量体としては、具体的には一般式：

【0292】

【化95】

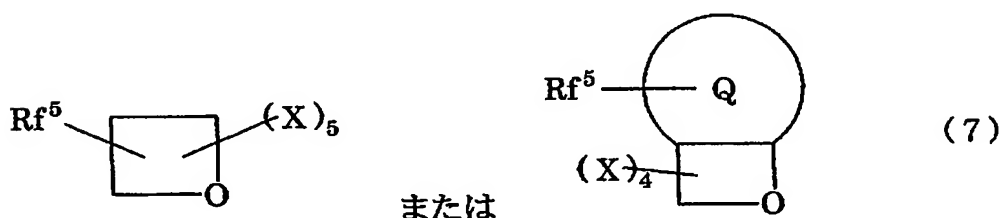


【0293】

(R f<sup>5</sup>は炭素数1～40の含フッ素アルキル基または炭素数1～100のエーテル結合を有する含フッ素アルキル基；Qは炭素数3～100の単環構造、複環構造または複素環構造の水素原子が前記Xで置換されていてもよい有機基) などの含フッ素オキシラン化合物や一般式(7)：

【0294】

【化96】



【0295】

(R f<sup>5</sup>は前記と同じ、Xは同じかまたは異なり、H、F、炭素数1～6のアルキル基、炭素数1～6のエーテル結合を有していてもよい含フッ素アルキル基；Qは炭素数4～100の単環構造、複環構造または複素環構造の水素原子が前記Xで置換されていてもよい有機基) で示される含フッ素オキセタン化合物である。なかでも式(7)の単官能の含フッ素オキセタン化合物は、文献、特許等に未記載の新規化合物である。

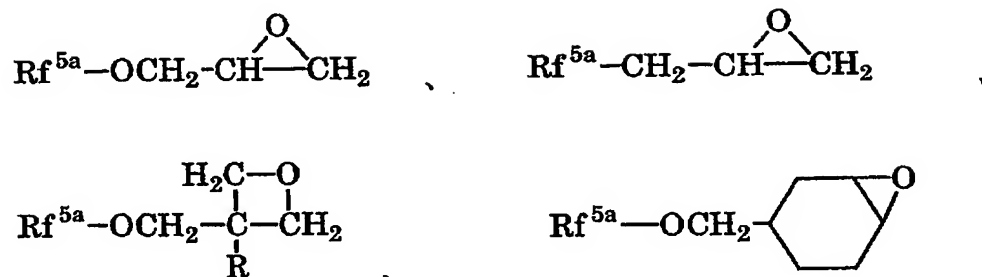
【0296】

これら単官能の含フッ素オキシラン化合物または含フッ素オキセタン化合物の

より具体例としては、

【0297】

【化97】



【0298】

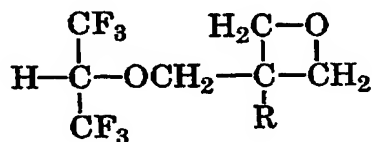
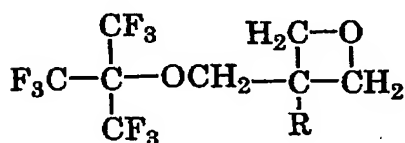
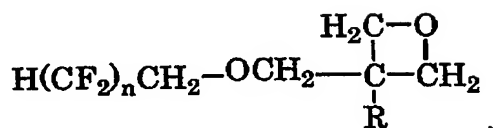
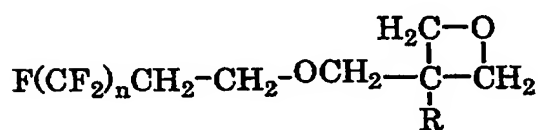
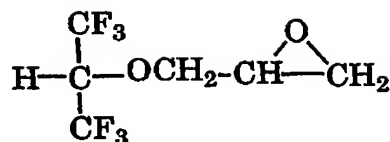
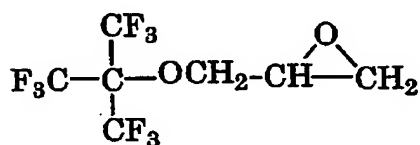
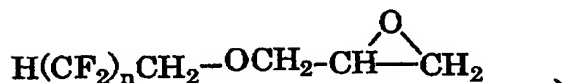
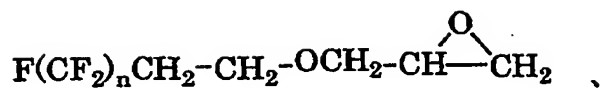
(RはHまたはCH<sub>3</sub>; R f<sup>5a</sup>は炭素数1～40の含フッ素アルキル基または炭素数1～100のエーテル結合を有する含フッ素アルキル基)で表わされる化合物が好ましい。

【0299】

具体的には、

【0300】

【化98】



【0301】

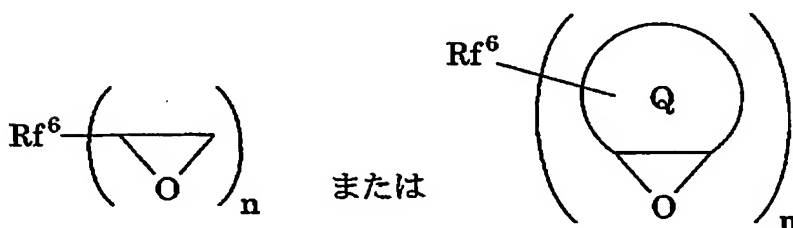
(RはHまたはCH<sub>3</sub>; nは1～4の整数) などがあげられる。

【0302】

多官能の単量体としては

【0303】

【化99】



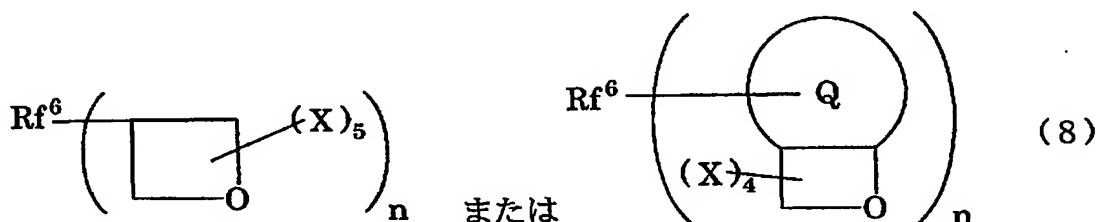
【0304】

(R f<sup>6</sup>は炭素数1～40の2～6価の含フッ素有機基または炭素数1～100

のエーテル結合を有する 2 価～6 価の含フッ素有機基； $n$  は 2～6 の整数； $Q$  は前述と同じ炭素数 3～100 の有機基）で示される多官能含フッ素オキシラン化合物、一般式（8）：

【0305】

【化100】



【0306】

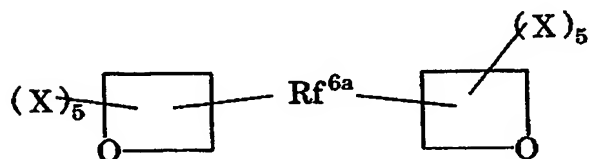
（ $\text{Rf}^6$  は上記と同じ、 $X$  は同じか異なり、 $\text{H}$ 、 $\text{F}$ 、炭素数 1～6 のアルキル基または炭素数 1～6 のエーテル結合を有していてもよい含フッ素アルキル基、 $Q$  は前記と同じ炭素数 4～100 の有機基）で示される多官能含フッ素オキセタン化合物があげられ、上記式（8）の多官能含フッ素オキセタン化合物は文献、特許等に未記載の新規化合物である。

【0307】

なかでも

【0308】

【化101】

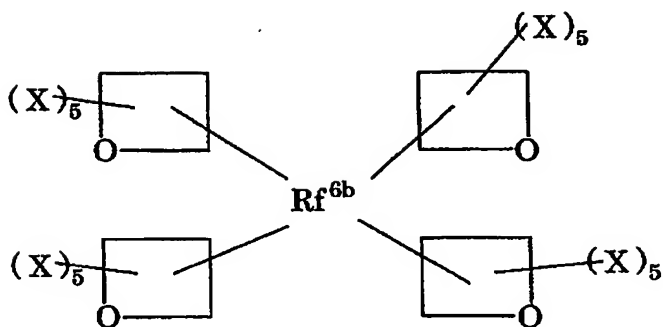


【0309】

（式中、 $\text{Rf}^{6a}$  は炭素数 1～40 の 2 価の含フッ素アルキレン基または炭素数 1～100 のエーテル結合を有する 2 価の含フッ素アルキレン基； $X$  は上記と同じ）、または

【0310】

## 【化102】



## 【0311】

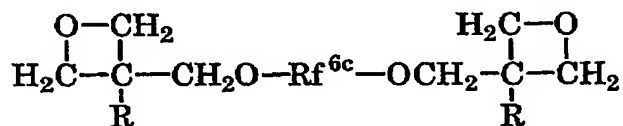
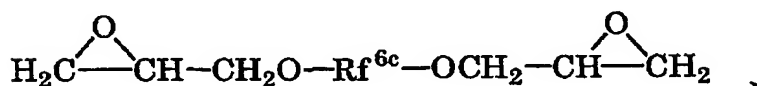
(式中、 $Rf^{6b}$ は炭素数1～40の4価の含フッ素アルキレン基または炭素数1～100のエーテル結合を有する含フッ素アルキレン基；Xは前記と同じ)が好ましく、これら2官能、4官能の含フッ素オキセタン化合物も、文献、特許未記載の新規化合物である。

## 【0312】

より具体的には

## 【0313】

## 【化103】



## 【0314】

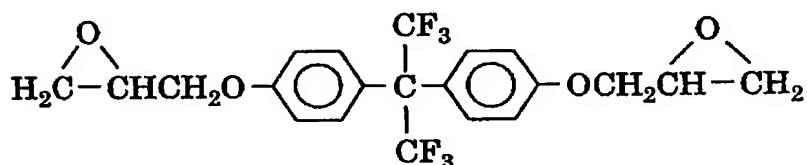
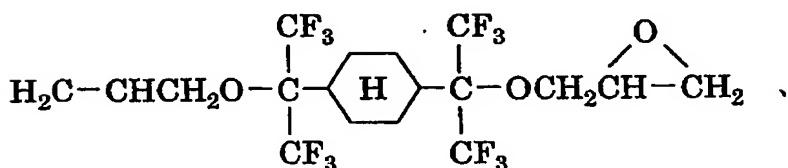
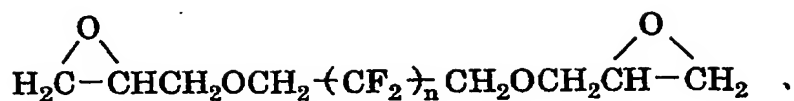
(RはHまたは $CH_3$ ； $Rf^{6c}$ は炭素数1～100の2価以上の含フッ素有機基)が好ましい。

## 【0315】

具体的には、

## 【0316】

【化104】



【0317】

(nは1～8の整数)

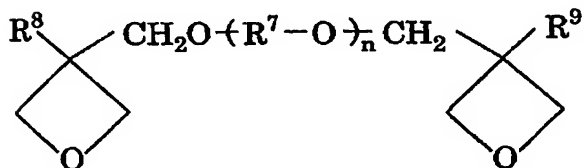
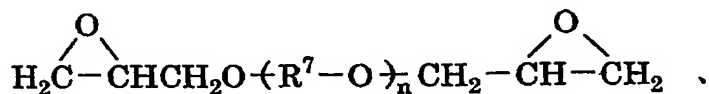
などがあげられる。

【0318】

他の架橋剤としては、オキシラン系オリゴマーおよびオキセタン系オリゴマーも用いることができ、たとえば式：

【0319】

【化105】



【0320】

( $\text{R}^7$ は炭素数3～20の2価の有機基； $\text{R}^8$ および $\text{R}^9$ は同じかまたは異なり、

Hまたは $\text{CH}_3$ ; nは2～100の整数)で示されるオリゴマーなどがあげられる。

#### 【0321】

なかでも、有機基 $\text{R}^7$ の一部または全部の水素原子がフッ素原子に置換されているオリゴマーは特に透明性を高く、屈折率を低く維持できる点で好ましい。

#### 【0322】

また、これら例示の単官能、多官能の単量体およびオリゴマーを架橋剤として本発明の組成物に用いる場合、特に含フッ素オキセタン化合物および、含フッ素オキセタン化合物と含フッ素オキシラン化合物の混合物が硬化反応性が良好な点で好ましい。

#### 【0323】

本発明の組成物では、前述の化合物のほかに必要に応じて、透明性を低下させない範囲で種々の添加剤を配合してもよい。

#### 【0324】

そうした添加剤としては、たとえばレベリング剤、粘度調整剤、光安定剤、水分吸収剤、顔料、染料、補強剤などがあげられる。

#### 【0325】

本発明の含フッ素樹脂組成物は各種の溶剤に溶解または分散させ、溶液または分散液の形態で用いられる。

#### 【0326】

ここで溶液の調製に使用する溶剤は、含フッ素ポリマー (I)、光酸発生剤 (II)、および必要に応じて添加する架橋剤、他の添加剤が均一に溶解または分散するものであれば特に制限はないが、特に含フッ素ポリマー (I) を均一に溶解するものが好ましい。

#### 【0327】

かかる溶剤としては、たとえばメチルセロソルブ、エチルセロソルブ、メチルセロソルブアセテート、エチルセロソルブアセテートなどのセロソルブ系溶剤; ジエチルオキサレート、ピルビン酸エチル、エチルー2-ヒドロキシブチレート、エチルアセトアセテート、酢酸ブチル、酢酸アミル、酪酸エチル、酪酸ブチル

、乳酸メチル、乳酸エチル、3-メトキシプロピオン酸メチル、3-メトキシプロピオン酸エチル、2-ヒドロキシイソ酪酸メチル、2-ヒドロキシイソ酪酸エチルなどのエステル系溶剤；プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノブチルエーテルアセテート、ジプロピレングリコールジメチルエーテルなどのプロピレングリコール系溶剤；メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、2-ヘキサノン、シクロヘキサノン、メチルアミノケトン、2-ヘプタノンなどのケトン系溶剤；メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノール、ブタノールなどのアルコール系溶剤；トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素類あるいはこれらの2種以上の混合溶剤などがあげられる。

#### 【0328】

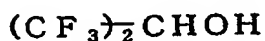
またさらに、含フッ素ポリマー（I）の溶解性を向上させるために、必要に応じてフッ素系の溶剤を用いてもよい。

#### 【0329】

フッ素系の溶剤としては、たとえば $\text{CH}_3\text{CCl}_2\text{F}$ （HCF C-141b）、 $\text{CF}_3\text{CF}_2\text{CHCl}_2$ ／ $\text{CClF}_2\text{CF}_2\text{CHClF}$ 混合物（HCF C-225）、パーフルオロヘキサン、パーフルオロ（2-ブチルテトラヒドロフラン）、メトキシノナフルオロブタン、1,3-ビストリフルオロメチルベンゼンなどのほか、

#### 【0330】

##### 【化106】



#### 【0331】

ベンゾトリフルオライド、パーフルオロベンゼン、パーフルオロ（トリブチルアミン）、 $C_1CF_2CF C_1CF_2CF C_1_2$ などがあげられる。

これらフッ素系溶剤は単独でも、またフッ素系溶剤同士、非フッ素系とフッ素系の1種以上との混合溶剤として用いてもよい。

これらのなかでもケトン系溶剤、酢酸エステル系溶剤、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤などの汎用溶剤が、塗装性、塗布の生産性などの面で好ましいものである。

また、本発明の組成物は、用途（たとえば反射防止膜、封止部材など）によって硬化物の硬度を高める目的で無機化合物の微粒子を配合することもできる。

無機化合物微粒子としては特に限定されないが、屈折率が1.5以下の化合物が好ましい。具体的にはフッ化マグネシウム（屈折率1.38）、酸化珪素（屈折率1.46）、フッ化アルミニウム（屈折率1.33～1.39）、フッ化カルシウム（屈折率1.44）、フッ化リチウム（屈折率1.36～1.37）、フッ化ナトリウム（屈折率1.32～1.34）、フッ化トリウム（屈折率1.45～1.50）などの微粒子が望ましい。微粒子の粒径については、低屈折率材料の透明性を確保するために可視光の波長に比べて十分に小さいことが望ましい。具体的には100 nm以下、特に50 nm以下が好ましい。

無機化合物微粒子を使用する際は、組成物中での分散安定性、低屈折率材料中での密着性などを低下させないために、予め有機分散媒中に分散した有機ゾルの形態で使用するのが望ましい。さらに、組成物中において、無機化合物微粒子の分散安定性、低屈折率材料中での密着性などを向上させるために、予め無機微粒子化合物の表面を各種カップリング剤などを用いて修飾することができる。各種カップリング剤としては、たとえば有機置換された珪素化合物；アルミニウム、

チタニウム、ジルコニウム、アンチモンまたはこれらの混合物などの金属アルコキシド；有機酸の塩；配位性化合物と結合した配位化合物などがあげられる。

#### 【0337】

本発明の含フッ素樹脂組成物は、溶剤に対して硬化性含フッ素ポリマー（I）または添加物がディスパーション状のものでも、溶液状のものでもよいが、均一な薄膜を形成するため、また比較的低温で成膜が可能となる点で、均一な溶液状であることが好ましい。

#### 【0338】

塗装法としては用途に応じた適切な公知の方法を採用することができる。たとえば膜厚をコントロールする必要がある場合は、ロールコート法、グラビアコート法、マイクログラビアコート法、フローコート法、バーコート法、スプレーコート法、ダイコート法、スピンコート法、ディップコート法などが採用できる。

#### 【0339】

本発明の硬化性含フッ素ポリマー（I）と光酸発生剤（II）からなる硬化性樹脂組成物および上記の方法などで基材に塗布したのち乾燥により得られる被膜は、紫外線、電子線または放射線などの活性エネルギー線を照射することによって光硬化させることができる。

#### 【0340】

光硬化すると硬化性含フッ素ポリマー（I）中の架橋性環状エーテルが開裂して開環し、含フッ素ポリマー（I）が直接または架橋剤を介して結合し、硬化する。その結果、樹脂硬度が高くなり、機械的強度が向上したり、耐摩耗性、耐擦傷性が向上したり、さらには硬化前には溶解していた溶剤に対して不溶となるだけでなく、他の数多くの種類の溶剤に対して不溶となる。

#### 【0341】

本発明で用いる硬化性含フッ素ポリマー（I）の硬化反応特性は主に光酸発生剤（II）の種類や添加量、光源の波長や照射エネルギー量によって異なるが、含フッ素ポリマー（I）の側鎖の環状エーテル構造の違いによっても異なる。

#### 【0342】

前述のように硬化性含フッ素ポリマー（I）の側鎖の環状エーテル構造はオキ

シラン類、オキセタン類、テトラヒドロフラン類、1, 3-ジオキソラン類、1, 3, 5-トリオキサン類などが好ましいが、なかでもポリマーの低屈折率を維持しながら、高い硬化反応性を示すものとして、オキセタン類およびオキシラン類（なかでも脂環式エポキシ基、グリシジル基）が好ましい。

#### 【0343】

特にオキセタン類はオキシラン類よりも重合速度が速く、連鎖移動しにくい。また、架橋反応による水酸基の発生が少ないため、光導波路用材料としてより好ましい。また、側鎖にオキセタン構造を有する硬化性含フッ素ポリマーに、オキシラン構造（エポキシ、グリシジル等）を有するポリマーまたはオリゴマー、モノマーのいずれかを混合するとさらに高速硬化が可能になり、より好ましい。

#### 【0344】

本発明の光硬化性含フッ素樹脂組成物は、光導波路用材料などの光デバイス用光学材料や光デバイスの加工に必要なや封止部材用材料として有用であり、また、反射防止膜などの表示デバイス用の光学材料としても有用である。そのほか、電子半導体用の封止部材用材料、耐水耐湿性接着剤、光学部品や素子用の接着剤としても使用できる。

#### 【0345】

本発明の第2は、式(1)で示される硬化性含フッ素ポリマー(I)を含む光デバイス用光学材料に関する。

#### 【0346】

かかる光学材料は、硬化性含フッ素ポリマー(I)を含んでいけばよいが、さらには光酸発生剤(II)を配合した本発明の第1の発明である光硬化性含フッ素樹脂組成物の形態とすることもできる。

#### 【0347】

光デバイス用光学材料には、耐吸水性、耐吸湿性、耐熱性に優れ、成形が容易であることに加え透明性が必要とされる。光デバイスとしては、光導波路、OADM、光スイッチ、光フィルター、光コネクタ、合分波器などの機能素子および光配線などの光実装が知られている。さらに種々の機能性化合物（非線形光学材料、蛍光発光性の機能性色素、フォトリフラクティブ材料など）を含有させて

、モジュレータ、波長変換素子、光増幅器などの光デバイス用の機能素子として用いるのにも適している。また、前述のように封止部材はそれ単独では機能素子とはならないが、光デバイスを設計加工するうえで必要な部材である。本発明の第2では、これらを合わせて光デバイスと称する。

#### 【0348】

本発明の光学材料は硬化性含フッ素ポリマー(I)を硬化させることなくそのまま用いて光デバイス部材とすることも可能ではあるが、機械的強度や耐熱性、耐溶剤性を向上させる点から、硬化(架橋)させて硬化物の形で光デバイス用部材とすることが好ましい。

#### 【0349】

含フッ素ポリマー(I)を単独で使用する場合は上述の溶剤に溶解または分散させて溶液または分散液の形態とし、スピンコート法、ロールコート法、グラビアコート法などの方法で膜やフィルムとし、ついで活性エネルギー線の照射や熱処理などの方法で含フッ素ポリマー(I)を硬化させればよい。

#### 【0350】

また光デバイス用光学材料を光酸発生剤(II)を配合した前記光硬化性含フッ素樹脂組成物の形態とするときは、硬化物を高速(短時間)で得ることができるほか、基板として耐熱性に劣る樹脂を使用できる点で優れている。

#### 【0351】

前記架橋性環状エーテル構造を有する含フッ素ポリマー(I)を用いる光学材料は、架橋性環状エーテル構造の硬化反応速度がたとえば前記特許文献7(国際公開第02/18457号パンフレット)に記載されているエチレン性炭素-炭素二重結合を有する含フッ素ポリマーの硬化(架橋)反応と同程度またはそれ以上であり、しかも酸素を含む雰囲気下でも反応阻害が生じにくい点で優れており、さらに硬化反応による収縮が少なく、寸法安定性にも優れている。

#### 【0352】

つぎに光デバイスが光導波路である場合について説明する。

#### 【0353】

光導波路用光学材料としては、前述の光デバイス用光学材料が採用でき、硬化

性含フッ素ポリマー (II)、光硬化性含フッ素樹脂組成物に関する記述を基本的にはそのまま光導波路用光学材料に適用できる。そこで、以下、光導波路用として特記しておくべき事項を中心に説明する。

#### 【0354】

本発明の光導波路用材料において、光酸発生剤(II)を添加する場合の添加量は、含フッ素ポリマー (I) 中の架橋性環状エーテル構造の含有量、架橋剤の使用の有無や架橋剤の使用量によって、さらには用いる光酸発生剤、活性エネルギー線の種類や、照射エネルギー量 (強さと時間など) によって適宜選択されるが架橋剤を使用しない場合では、含フッ素ポリマー (I) 100重量部に対して0.01~30重量部、さらには0.05~20重量部、最も好ましくは、0.1~10重量部である。

#### 【0355】

詳しくは、含フッ素ポリマー (I) 中に含まれる架橋性環状エーテル構造の含有量 (モル数) に対し、0.05~50モル%、好ましくは0.1~20モル%、最も好ましくは、0.5~10モル%である。

#### 【0356】

架橋剤を使用する場合は、含フッ素ポリマー (I) 中に含まれる架橋性環状エーテル構造の含有量 (モル数) と架橋剤の架橋性環状エーテル構造のモル数の合計モル数に対して0.05~50モル%、好ましくは0.1~20モル%、最も好ましくは0.5~10モル%である。

#### 【0357】

本発明の材料は、前述の化合物のほかに、必要に応じて、近赤外透明性を低下させない範囲で種々の添加剤を配合してもよい。

#### 【0358】

そうした添加剤としては、たとえばレベリング剤、粘度調整剤、光安定剤、水分吸収剤、顔料、染料、補強剤などがあげられる。

#### 【0359】

本発明の光導波路用材料は、前述の溶剤に溶解または分散させて光導波路用の各種部材の製造に供される。

## 【0360】

本発明の光導波路用部材は、含フッ素ポリマー（I）を単独で、または前記含フッ素樹脂組成物の形態で光硬化してなる硬化物からなる。

## 【0361】

この硬化物は、1290～1320 nmの波長範囲および1530～1570 nmの波長範囲での吸光度係数の最大値が $1\text{ cm}^{-1}$ 以下、好ましくは $0.5\text{ cm}^{-1}$ 以下のものが好ましい。

## 【0362】

またこの硬化物は、上記波長範囲において、光の損失が $5\text{ dB/cm}$ 以下であることが好ましく、特にコア部に使用する場合、 $2\text{ dB/cm}$ 以下、より好ましくは $1\text{ dB/cm}$ 以下、特に $0.7\text{ dB/cm}$ 以下であることが好ましい。

## 【0363】

光導波路用部材は、光導波路型素子を構成する部材であり、基板上に形成される。ここで、光導波路型素子とは、光機能素子間を光導波路で接続したもので、光導波路部はコア部とクラッド部から構成される。一方、光機能素子とは光通信信号に対し、増幅、波長変換、光合分波、波長選択等の作用を示す素子で、形態も様々ではあるが、光合分波や光増幅のように導波路型の機能素子がある。その場合は、機能素子もコア部とクラッド部より形成されている。本発明の部材はいずれのコア部、クラッド部にも用いることが可能で、コア部のみ、またはクラッド部のみに本発明の部材を用いてもよい。また、種々の機能性化合物、たとえば非線形光学材料や蛍光発光性の機能性有機色素、フォトリフラクティブ材料などを本発明の部材に含有させて、導波路型の機能素子のコア材として用いることも可能である。さらに、コア部とクラッド部との両者が含フッ素ポリマー（I）を硬化させたものであることがより好ましい。

## 【0364】

光導波路型素子がコア部とクラッド部とを有する場合、コア部の屈折率はクラッド部のそれより高くなければならないが、コア部とクラッド部との屈折率の差は、0.003以上であることが好ましく、0.01以上であることがさらに好ましい。本発明の材料および部材は幅広く屈折率の制御が可能のため、材料の選

折範囲は広い。

#### 【0365】

光導波路素子において、コア部の幅は $1 \sim 200 \mu\text{m}$ が好ましく、さらに好ましくは $5 \sim 50 \mu\text{m}$ である。またコア部の高さは、 $5 \sim 50 \mu\text{m}$ が好ましい。コア部の幅および高さの精度は、平均値の5%以下が好ましく、さらに好ましくは1%以下である。

#### 【0366】

図1に、典型的な光導波路型素子の構造を概略断面図で例示する。1は基板、2はコア部、4および5はクラッド部である。かかる光導波路型素子は、光機能素子間を接続するために使用され、一方の光機能素子の端末から送出された光は、光導波路型素子のコア部2内を、例えばコア部2とクラッド部4、5との界面で全反射を繰り返しながら、他方の光機能素子端末へと伝播される。光導波路型素子の形式は、平面型、ストリップ型、リッジ型、埋込み型等の適宜の形式をとることができる。

#### 【0367】

光導波路型素子の基板材料は、特に限定されるものではなく、金属、半導体材料、セラミック、ガラス、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂等の適宜の材料を使用することができる。

#### 【0368】

本発明の材料を用いる光導波路型素子の製造工程の一例を図2に示す。光導波路型素子は、フォトリソグラフィ技術を利用して製造される。まず図2(a)に示すように、予め基板1上にクラッド部4を形成し、コア部を形成する本発明の光導波路用材料の膜3を形成する。これらのクラッド部4、コア部を形成する光導波路用材料の膜の形成に際しては、それらの材料溶液を回転塗布、流延塗布、回転塗布等の塗布手段で塗布することが好ましく、特に回転塗布が好ましい。前記各材料溶液は、好ましくは、各膜の厚さに応じた適当濃度で溶媒に溶解したのち、たとえば孔径 $0.2 \mu\text{m}$ 程度のフィルターで濾過して調製される。

#### 【0369】

前記材料溶液の好ましい濃度は、塗布方法により異なるが、コア部を形成する

樹脂については、一般に溶剤 1 リットルに対して 5 ～ 1 0 0 0 g、特に好ましくは 3 0 ～ 5 0 0 g であり、クラッド部材料については、一般に 1 ～ 1 0 0 0 g、特に好ましくは 3 0 ～ 5 0 0 g である。また放射線でのリソグラフィー技術を適用するため必要に応じて配合される放射線感応性材料の好ましい濃度は、一般に溶剤 1 リットルに対して 1 0 0 ～ 5 0 0 g、特に好ましくは 3 0 0 ～ 4 0 0 g である。

### 【 0 3 7 0 】

ここで溶液の調製に使用する溶剤は、前記したものが好適である。

### 【 0 3 7 1 】

ついで、図 2 (b) に示すように、含フッ素ポリマーに対して、所定パターン形状のマスク 6 を介して活性エネルギー線 7 を照射する。その後、必要に応じて予備焼成を行なう。光硬化すると本発明の光導波路用材料中の含フッ素ポリマー (I) の架橋性環状エーテル構造が分子間で重合し、ポリマー中の架橋性環状エーテル構造が減少または消失する。その結果、樹脂硬度が高くなり、機械的強度が向上したり、耐熱性が向上したり、さらには硬化前には溶解していた溶剤に対して不溶となるだけでなく、他の数多くの種類の溶剤に対して不溶となる。すなわち、フォトレジスト材料として機能する。ついで、未硬化の含フッ素ポリマーを適当な溶剤で溶解、留去することで、図 2 (c) に示すように、所定パターン形状のコア部 2 を形成する。光導波路型素子は、以上のようにして形成されたコア部 2 のみを有する形態でそのまま使用することもできるが、コア部 2 の形成後、図 2 (d) に示すように、さらにクラッド部 5 を形成することが好ましい。このクラッド部 5 は、その材料溶液を回転塗布、流延塗布、ロール塗布等により塗布することにより形成することが好ましく、特に回転塗布が好ましい。またクラッド部 5 の材料溶液も、所定材料を溶媒に溶解後、たとえば孔径 0. 2  $\mu$  m 程度のフィルターで濾過して調製することが好ましい。

### 【 0 3 7 2 】

パターン形成法としては、このほか凸版印刷、平版印刷 (オフセット印刷)、凹版印刷 (グラビア印刷)、孔版印刷 (スクリーン印刷)、電子写真印刷なども有用である。

**【0373】**

また、クラッド部5を本発明の光導波路用材料から構成する場合、これらの樹脂溶液の調製に使用する溶媒としては、たとえば前記コア部2あるいはクラッド部4の場合についてあげた溶媒があげられる。

**【0374】**

つぎに封止部材用材料および該材料を硬化して得られる硬化物を含む光デバイスについて説明する。

**【0375】**

封止部材用光学材料としては、前述の光デバイス用光学材料が採用でき、硬化性含フッ素ポリマー (I) および光硬化性含フッ素樹脂組成物に関する記述を基本的にはそのまま封止部材用光学材料に適用できる。そこで、以下、封止部材用材料の製造法、加工法および使用形態を中心に説明する。

**【0376】**

本発明の封止部材用材料は、たとえば硬化性含フッ素ポリマー (I)、必要に応じて光酸化剤 (II)、さらに硬化促進剤、染料、変性剤、劣化防止剤、離型剤などの添加剤を配合し、ドライブレンド法、さらに熔融ブレンド法などを組み合わせて常法により混合・混練したのち粉碎し、必要に応じて打錠することにより製造することができる。

**【0377】**

封止部材用材料による封止は常法により行なうことができ、トランスファー成形法などの公知の成形法により封止すべき箇所に充填し成形することにより実施できる。

**【0378】**

本発明の材料で封止された光デバイスは、封止部分が含フッ素ポリマーに由来する優れた耐湿性に加え、含フッ素ポリマーの分子構造に由来する自由体積量に基づく硬化収縮が少ないため、極めて優れた耐湿信頼性を有している。

**【0379】**

本発明における封止部材の使用形態としては、たとえば発光ダイオード (LED)、EL素子、非線形光学素子などの発光素子や受光素子などの光機能素子の

パッケージ（封入）、表面実装などが例示できる。封止された光素子は種々の場所に使用されるが、非限定的な例示としては、ハイマウントストップランプやメーターパネル、携帯電話のバックライト、各種電気製品のリモートコントロール装置の光源などの発光素子；カメラのオートフォーカス、CD/DVD用光ピックアップ用受光素子などがあげられる。

#### 【0380】

本発明はこうした光機能素子を本発明の封止部材で封止した光デバイスにも関する。

#### 【0381】

つぎに本発明の第3は表示デバイス用光学材料に関する。

#### 【0382】

表示デバイス用光学材料には、主に可視光での透明性、屈折率の制御性が求められるが、特に反射防止膜などの用途では、低屈折率とすることがさらに好ましく、加えて高硬度、耐磨耗性、耐擦傷性、防汚性が求められる。さらに耐吸水性、耐吸湿性、耐熱性に優れ、成形が容易であることも要求される。

#### 【0383】

表示デバイスとしては、反射防止膜などが知られている。さらに種々の機能性化合物（蛍光発光性の機能性色素、液晶成分など）を含有させて、各種の表示デバイスとして用いるのにも適している。本発明の第3では、これらを合わせて表示デバイスと称する。

#### 【0384】

本発明の表示デバイス用光学材料は硬化性含フッ素ポリマー(I)を硬化させることなくそのまま用いて表示デバイス部材とすることも可能ではあるが、機械的強度や耐溶剤性、耐薬品性を向上させる点から、硬化（架橋）させて硬化物の形で表示デバイス用部材とすることが好ましい。

#### 【0385】

含フッ素ポリマー(I)を単独で使用する場合は上述の溶剤に溶解または分散させて溶液または分散液の形態とし、スピンコート法、ロールコート法、グラビアコート法などの方法で膜やフィルムとし、ついで活性エネルギー線の照射や熱

処理などの方法で含フッ素ポリマー (I) を硬化させればよい。

#### 【0386】

また表示デバイス用光学材料を光酸発生剤 (II) を配合した前記光硬化性含フッ素樹脂組成物の形態とするときは、硬化物を高速で得ることができるほか、硬化物の機械的強度が向上する点で優れている。

#### 【0387】

前記架橋性環状エーテル構造を有する含フッ素ポリマー (I) を用いる光学材料は、架橋性環状エーテル構造の硬化反応速度がたとえば前記特許文献7 (国際公開第02/18457号パンフレット) に記載されているエチレン性炭素-炭素二重結合を有する含フッ素ポリマーの硬化 (架橋) 反応と同程度またはそれ以上であり、しかも酸素を含む雰囲気下でも反応阻害が生じにくい点で優れており、さらに硬化反応による収縮が少なく、寸法安定性にも優れている。

#### 【0388】

つぎに表示デバイスが反射防止膜である場合について説明する。

#### 【0389】

反射防止膜用光学材料としては、前述の表示デバイス用光学材料が採用でき、硬化性含フッ素ポリマー (II)、光硬化性含フッ素樹脂組成物に関する記述を基本的にはそのまま反射防止膜用光学材料に適用できる。そこで、以下、反射防止膜用として特記しておくべき事項を中心に説明する。

#### 【0390】

本発明の反射防止膜用材料は、含フッ素ポリマー (I) 自体が硬化 (架橋) 可能な架橋性環状エーテル構造を有し、かつそれ自体が低屈折率なものを用いることで、透明基材に所定の膜厚で塗布し、硬化させることによって反射防止効果と、高硬度、耐摩耗性、耐擦傷性を兼ね備えた反射防止膜が得られるという本発明者の知見に基づき完成されたものである。かかる含フッ素ポリマー (I) を使用するときは、さらに塗装性 (平滑性、膜厚均一性) も良好で、かつ硬化後の被膜に低分子量の単量体成分なども残留しにくく、表面のタック感もなく塗膜性能に優れたものとなる。

#### 【0391】

透明な樹脂基材に反射防止膜を施す場合、高い温度をかけることは、基材の熱劣化、熱変形をおこしやすいため好ましくなく、光硬化による硬化が好ましい。この点、本発明に用いる含フッ素ポリマー (I) は光硬化（たとえば光重合）可能な架橋性環状エーテル構造である。

#### 【0392】

含フッ素ポリマー (I) を光硬化して、反射防止膜を得る方法としては、前記の含フッ素ポリマー (I) 単独の溶液または分散液、または前記光硬化性含フッ素樹脂組成物からなるコーティング用組成物を調製し、基材に塗布し、乾燥等により被膜（未硬化）を形成したのち、紫外線、電子線、放射線などの活性エネルギー線を照射することによって硬化被膜を得る方法が採用される。光照射は、空气中、窒素などの不活性ガス気流下のいずれの条件下で行なってもよい。通常、酸素の存在が硬化反応を阻害することが多く、不活性ガス気流下で光照射する方法が硬化反応性が良好な点で好ましいとされている。しかし、架橋性環状エーテル構造を有する含フッ素ポリマー (I) はそうした酸素による硬化反応阻害が発生しにくいものであり、したがって空气中においても高い硬化反応速度が達成できる。

#### 【0393】

本発明の反射防止膜に用いる含フッ素ポリマー (I) は、前記した具体的例示の中から、硬化性含フッ素ポリマー自体の透明性が高く、非晶性でかつ屈折率が 1.42 以下のもの、好ましくは 1.40 以下のもの、さらに好ましくは 1.38 以下のものが選ばれる。さらにそのなかから、目標とする硬さ、基材の種類、塗装方法、条件、膜厚、均一性、基材との密着性などに応じて適宜選択して用いることが好ましい。

#### 【0394】

本発明の反射防止膜用材料として光酸発生剤 (II) を含む光硬化性含フッ素樹脂組成物を使用する場合、用いる光酸発生剤（開始剤） (II) は、前述の硬化性含フッ素樹脂組成物で例示したものと同じものが利用でき、含フッ素ポリマー (II) 中の架橋性環状エーテル構造の種類（反応性、含有量）、硬化条件、塗料のポットライフなどを考慮して種類、使用量など、前述の範囲の中から適宜選択で

きる。

#### 【0395】

溶剤は、前述の光硬化性含フッ素樹脂組成物であげたものと同じものが利用でき、目標とする塗装性、成膜性、膜厚の均一性、塗装の生産性に応じて種類、使用量など前述の例示のなかから適宜選択されるが、なかでも透明樹脂基材を溶解させたり、膨潤させたりする溶剤は好ましくない。

#### 【0396】

特にケトン系、酢酸エステル系、アルコール系および芳香族炭化水素系溶剤から選ばれるものが好ましい。

#### 【0397】

本発明の反射防止膜において、当然ではあるが、硬化性含フッ素ポリマー（I）と共に、前述のものと同様の架橋剤を併用してもよい。架橋剤を併用することにより、硬化被膜の硬度をより高くすることができる。

#### 【0398】

使用する架橋剤の種類や量は、前述の光硬化性含フッ素樹脂組成物に関して記載した架橋剤が同様に好ましく使用できる。

#### 【0399】

これらの反射防止膜用材料を塗布後、含フッ素ポリマー（I）を硬化させたのちの硬化物（被膜）は、屈折率が1.49以下、好ましくは1.45以下であり、さらに1.40以下であることが好ましい。最も好ましくは1.38以下であり、低い方が反射防止効果としてより有利である。

#### 【0400】

各種基材に施される反射防止膜の好ましい膜厚は、膜の屈折率や下地の屈折率によって変わるが0.03～0.5  $\mu\text{m}$ の範囲から選択され、好ましくは0.07～0.2  $\mu\text{m}$ 、より好ましくは0.08～0.12  $\mu\text{m}$ である。膜厚が低すぎると可視光における光干渉による反射率の低減化が不十分となり、高すぎると反射率はほぼ空気と膜の界面の反射のみに依存するようになるので、可視光における光干渉による反射率の低減化が不十分となる傾向がある。なかでも適切な膜厚は反射防止膜を施したのちの物品の反射率の最小値を示す波長が通常420～7

20 nm、好ましくは520～620 nmとなるように膜厚を設定するのが好ましい。

#### 【0401】

本発明の反射防止膜を施す物品、すなわち基材の種類は特に限定されない。たとえば、ガラス、石材、コンクリート、タイルなどの無機材料；塩化ビニル樹脂、ポリエチレンテレフタレート、トリアセチルセルロースなどのセルロース系樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリオレフィン樹脂、アクリル系樹脂、フェノール樹脂、キシレン樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、ジアリルフタレート樹脂、フラン樹脂、アミノ樹脂、アルキド樹脂、ウレタン樹脂、ビニルエステル樹脂、ポリイミド樹脂などの合成樹脂；鉄、アルミ、銅などの金属；木、紙、印刷物、印刷紙、絵画などをあげることができる。また、物品の特定部分以外の部分に反射防止膜を施し、その特定部分の形状を反射光によって浮かび上がらせることにより、物品の装飾性を向上することもできる。

#### 【0402】

基材の中でもアクリル系樹脂、ポリカーボネート、セルロース系樹脂、ポリエチレンテレフタレート、ポリオレフィン樹脂などの透明樹脂基材に好ましく施され、効果的に反射防止効果を発揮できる。

#### 【0403】

本発明は、以下のような形態の物品に適用した場合に効果的である。

プリズム、レンズシート、偏光板、光学フィルター、レンチキュラーレンズ、フレネルレンズ、背面投写型ディスプレイのスクリーン、光ファイバーや光ケーブルなどの光学部品；

ショーウィンドーのガラス、ショーケースのガラス、広告用カバー、フォトスタンド用のカバーなどに代表される透明な保護版；

CRT、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、背面投写型ディスプレイなどの保護板；

光磁気ディスク、CD・LD・DVDなどのリードオンリー型光ディスク、PDなどの相転移型光ディスクなどに代表される光記録媒体；

フォトレジスト、フォトマスク、ペリクル、レチクルなどの半導体製造時のフォ

トリソグラフィー関連部材；  
ハロゲンランプ、蛍光灯、白熱電灯などの発光体の保護カバー；  
上記物品に貼り付けるためのシートまたはフィルム。

#### 【0404】

本発明の反射防止膜の形成は、前記反射防止膜用材料を基材に直接塗布し、光照射し、 $0.1\mu\text{m}$ 程度の厚さの硬化被膜としてもよく、また、基材との間に1つまたは複数の層をアンダーコートとして形成し、その上にトップコートとして反射防止膜を形成してもよい。

#### 【0405】

アンダーコートの効果は大きく分けて3つあり、トップコートの耐擦傷性を高めたり、基材を保護したり、基材よりも高屈折率の層を加えることにより反射防止効果を高めることにある。トップコートの耐擦傷性を高めるためには特開平7-168005号公報に例示されるような自己修復性のアンダーコートを用いればよい。また、基材の保護のためにはハードコートと一般に呼ばれる塗料を用いればよい。ハードコート用には硬化型のアクリル樹脂やエポキシ樹脂、シリコンアルコキシド系化合物の硬化物、金属アルコキシド系化合物の硬化物などが例示できる。これらすべてに熱硬化法が適用できる。アクリル樹脂およびエポキシ樹脂については、光（紫外線）硬化法が生産性の面で好ましい。

#### 【0406】

CRTやプラズマディスプレイなどでは、装置の特性として表面に静電気がたまりやすい。そこで、上記のようなアンダーコート層および／またはトップコート層に導電性を付与する添加剤を混ぜることが好ましい。添加剤としては、 $-\text{COO}-$ 、 $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{NH}_3^+$ 、 $-\text{NR}^{11}\text{R}^{12}\text{R}^{13}$ （ここで、 $\text{R}^{11}$ 、 $\text{R}^{12}$ および $\text{R}^{13}$ は、たとえばメチル基、エチル基、 $n$ -プロピル基、 $n$ -ブチル基など）、 $-\text{SO}_3-$ などのイオン性基を含むポリマー、シリコン化合物、無機電解質（たとえば $\text{NaF}$ 、 $\text{CaF}_2$ など）などがあげられる。

#### 【0407】

また、ほこりの付着を防止する目的で、反射防止膜のアンダーコート層および／またはトップコート層に帯電防止剤を添加することが好ましい。添加剤として

は上記の導電性を付与する添加剤に加え、金属酸化物の微粒子、フルオロアルコキシシラン、界面活性剤（アニオン系、カチオン系、両性系、ノニオン系など）などがあげられる。

#### 【0408】

アンダーコート層に添加する帯電防止剤としては、効果が永続すること、効果が湿度の影響を受けにくいこと、帯電防止効果が高いこと、透明性、屈折率が高いために基材の屈折率を調整できるので反射防止効果を高めることができることなどの理由から、金属酸化物の微粒子、具体的にはアンチモンをドーピングした酸化錫（ATO）、インジウムを含む酸化錫（ITO）が好ましい。透明性の面ではATOが好ましく、帯電防止効果もしくは導電性の面ではITOが好ましい。また、帯電防止効果が必要ない場合でも、容易に屈折率を調節できるため、これらの添加剤を用いて反射防止効果を高めることもできる。

#### 【0409】

また、ATO、ITOが光を散乱・吸収しやすいので、光の透過を妨げないためには、アンダーコート層の厚さはサブミクロン程度であることが好ましい。反射防止効果の波長依存性を小さくし、全波長にわたって反射防止効果を高めるためには、含フッ素ポリマー硬化物の屈折率にもよるが、膜厚は0.05～0.3  $\mu\text{m}$ が好ましい。最適な屈折率も、同様に含フッ素ポリマーの屈折率に依存するが、1.55～1.95が好ましい。

#### 【0410】

含フッ素ポリマーの硬化被膜に帯電防止性を与えるのであれば、屈折率が高くなりやすく反射防止効果に悪影響が少ないという面から、アルコキシシラン系の帯電防止剤が好ましい。フルオロアルコキシシランは屈折率が高くなる作用がさらに小さく、加えて表面特性が改良される効果も期待できるので、さらに好ましい。

#### 【0411】

また、上記したような膜の一部を改質するという方法とは全く異なった方法として、特開平8-142280号公報に示されるように反射防止能に悪影響を及ぼさない膜厚で界面活性剤の層を形成する方法がある。本発明に適用した場合、

ほこり付着防止など、防汚性を向上するという効果がある。ハードコート層を形成した場合も同様の効果がある。

#### 【0 4 1 2】

ハードコート層は、アルコキシシランやポリシラザンの溶液を塗布後、加熱・硬化させる方法により形成することができる。また、紫外線硬化型アクリル塗料やメラミン架橋の硬化膜も使用可能である。

#### 【0 4 1 3】

またさらに、艶消し剤として微粒子を混合したコーティング剤を下地に施したもの、すなわちアンチグレア（AG）処理した基材フィルム（たとえばTACフィルムなど）上に、本発明の反射防止膜を施してもよい。それによって、低グロス、低反射の反射防止フィルムが得られ、LCDなどに用いることにより、より一層鮮明な画像が得られるので好ましい。

#### 【0 4 1 4】

本発明の反射防止膜は、フッ素含有率も高く、表面接触角も低く、それ自体、撥水性、非粘着性、防汚性を有しており、反射防止と防汚層を兼ね備えることができる。

#### 【0 4 1 5】

さらに反射防止層に防汚性を付与するために、含フッ素ポリエーテル化合物を添加することができる。その場合、力学特性の劣化や、含フッ素ポリマーとの相分離による白濁を考慮して添加量を決める必要がある。末端をカルボキシル基、ブロックされたカルボキシル基、ヒドロキシル基、アルコキシシラン基、オキシラン基、オキセタン基、（メタ）アクリロイル基、 $\alpha$ -フルオロアクリロイル基、ビニルエーテル基としておけば、被膜中に固定されやすくなる。また、同様のポリエーテル化合物を予め形成した反射防止膜表面（硬化前または硬化後の被膜）に塗布しても同様の効果がある。

#### 【0 4 1 6】

硬化性含フッ素ポリマーの薄膜を形成する方法として、硬化性含フッ素ポリマーのディスパージョンを塗り、乾燥し、そののち必要に応じて焼成して造膜する方法と、溶液（均一溶液）を塗布し、乾燥する方法がある。薄膜の形成が容易で

あることから、溶液塗布が好ましい。その際、膜厚を十分にコントロールできるのであれば、公知の塗装法を採用することができる。たとえばロールコート法、マイクログラビアコート法、グラビアコート法、フローコート法、バーコート法、スプレーコート法、ダイコート法、スピンコート法、ディップコート法を採用することができる。このような方法の中から、生産性、膜厚コントロール性、歩留まりなどのバランスを考慮して、最適な塗装法を決定する。フィルム、シートなどに反射防止膜を形成したのち、これを基材に貼り付けてもよい。

#### 【0417】

本発明においても、反射防止膜の基材への密着性を高めるために、シラン化合物を添加してもよい。被膜中に添加するシラン化合物の量は数重量%程度でよい。また、基材表面をシラン化合物で処理しておくことも、密着性の改善のために効果がある。本発明においてはいずれの場合でも、シラン化合物は硬化膜の屈折率をほとんど増加させないため、反射防止効果への悪影響は非常に少ない。

#### 【0418】

##### 【実施例】

つぎに本発明を実施例などに基づいて具体的に説明するが、本発明はかかる実施例などに限定されるものではない。

#### 【0419】

##### 合成例1（グリシジル基を有する含フッ素アリルエーテルの合成）

攪拌装置および温度計を備えた500mlのガラス製四ツ口フラスコに、パーフルオロー（1, 1, 9, 9-テトラヒドロ-2, 5-ビストリフルオロメチル-3, 6-ジオキサノネノール）200gと水2ml、エピクロロヒドリン114gを入れ、60℃に加熱した。この溶液にNaOHをペレットで10回に分けて加えた後、反応液を80℃まで加熱し6時間反応させた。

#### 【0420】

反応後の溶液に塩酸を入れ中和し、この溶液を分液ロートに入れ、水洗、飽和食塩水洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥しついで溶液を濾過により分離した。ろ液からエバポレータによって溶媒を留去した。この反応液を蒸留した結果、蒸留物が139g得られた。沸点は48～55℃（0.04mmHg）であ

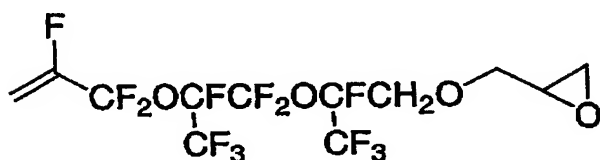
った。

【0421】

得られた生成物を $^1\text{H}$ -NMR分析、 $^{19}\text{F}$ -NMR分析およびIR分析し、つぎの構造のグリシジル基を有する含フッ素アリルエーテル (m1) であることを確認した。

【0422】

【化107】



【0423】

$^1\text{H}$ -NMR分析データ ( $\delta$  (ppm)  $\text{CDCl}_3$ 中) :

5.15~4.90 (2H, m)、4.05~3.85 (2H, m)、3.85~3.75 (1H, m)、3.38~3.25 (1H, m)、2.98~2.92 (1H, m)、2.68~2.57 (1H, m)、2.45~2.38 (1H, m)

$^{19}\text{F}$ -NMR分析データ ( $\delta$  (ppm)  $\text{CDCl}_3$ 中、R-11内部標準) :

-72.6~-73.0 (2F, m)、-79.4~-81.6 (8F, m)、-124.0~-124.4 (1F, m)、-132.8~-133.2 (1F, m)、-145.1~-145.6 (1F, m)

IR分析データ ( $\text{cm}^{-1}$ ) :

1695 ( $\nu \text{C}=\text{C}$ )

【0424】

実施例1 (オキセタニル基を有する含フッ素アリルエーテルの合成)

攪拌装置と温度計と滴下ロートを備えた500mlのガラス製四ツ口フラスコに、パーフルオロー (1, 1, 9, 9-テトラヒドロ-2, 5-ビストリフルオロメチル-3, 6-ジオキサノネノール) 150gと水15g、テトラブチルアンモニウムプロマイド (TBAB) 2.9g、3-ブロモメチル-3-メチル

オキセタン (BrMMO) 72.8 gを入れ、75℃に加熱した。この溶液に滴下ロートから45重量%のNaOH溶液36 gをゆっくり滴下した。滴下終了後、反応液を90℃まで加熱し5時間反応させた。

【0425】

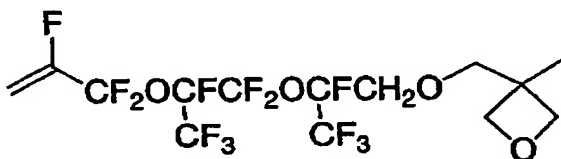
反応後の溶液を塩酸で中和した後、分液ロートに入れ、水洗、飽和食塩水洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥しついで溶液を濾過により分離した。ろ液からエバポレータによって溶媒を留去した。この反応液を蒸留した結果、蒸留物が133g得られた。沸点は62~64℃(0.2mmHg)であった。

**【 0 4 2 6 】**

得られた生成物を<sup>1</sup>H-NMR分析、<sup>19</sup>F-NMR分析およびIR分析し、つぎの構造のオキセタニル基を有する含フッ素アリルエーテル (m2) であることを確認した。

【0 4 2 7】

【化108】



【0 4 2 8】

<sup>1</sup>H-NMR分析データ (δ (ppm) CDC1<sub>3</sub>中) :

5. 26~5. 05 (2H, m)、4. 38 (2H, d)、4. 25 (2H, d)、4. 08~3. 96 (2H, m)、3. 60~3. 58 (2H, m)、1. 23 (3H, s)

<sup>19</sup>F-NMR分析データ (δ (p p m) CDC l<sub>3</sub>中、R-1 l 内部標準) :

$-72.4 \sim -73.2$  (2 F, m)、 $-79.8 \sim -81.3$  (8 F, m)  
 $-124.1 \sim -124.3$  (1 F, m)、 $-132.3 \sim -133.4$  (1 F, m)、 $-145.5 \sim -145.2$  (1 F, m)

I R分析データ (c m<sup>-1</sup>) :

1 6 9 5 ( $\nu$  C=C)

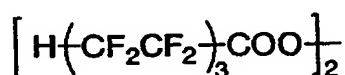
## 【0 4 2 9】

合成例 2 (グリシジル基を有する含フッ素アリルエーテルポリマーの合成)

攪拌装置と温度計を備えた 5 0 m l のガラス製四ツ口フラスコに合成例 1 で合成したグリシジル基含有含フッ素アリルエーテル (m l) 1 0 . 0 g と H F C - 3 6 5 (C F<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>CF<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>) 8 g の溶液に

## 【0 4 3 0】

## 【化 1 0 9】



## 【0 4 3 1】

の 8 . 0 重量% パーフフルオロヘキサン溶液を 3 . 8 g 入れ、充分に窒素置換を行なった後、窒素気流下 2 0 °C で 9 時間攪拌を行ない、高粘度の溶液を得た。

## 【0 4 3 2】

得られた溶液に重曹水を注いで中和した後、ジエチルエーテルに溶解させたものを分液漏斗に入れ、水洗、飽和塩水洗浄を行なった。この有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥し、濾過により硫酸マグネシウムを分離した。この溶液を濃縮し、ヘキサン溶液に注いで再沈殿を行ない、溶液部分を分離して無色透明なポリマーを得た。このポリマーを再びジエチルエーテルの溶液とし、2 2 . 6 重量% の溶液 (1 9 . 7 g) とした。

## 【0 4 3 3】

このポリマーを <sup>19</sup>F-NMR 分析、<sup>1</sup>H-NMR 分析、I R 分析により分析したところ、上記グリシジル基含有含フッ素アリルエーテル (m l) の構造単位のみからなり側鎖末端にグリシジル基を有する含フッ素ポリマーであった。また、テトラヒドロフラン (T H F) を溶媒に用いる G P C 分析により測定した数平均分子量は 1 3 0 0 0、重量平均分子量は 3 5 0 0 0 であった。

## 【0 4 3 4】

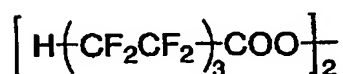
実施例 2 (オキセタニル基を有する含フッ素アリルエーテルポリマーの合成)

攪拌装置と温度計を備えた 5 0 m l のガラス製四ツ口フラスコに、合成例 2 で

合成したオキセタニル基含有含フッ素アリルエーテル (m2) 5.0 g と HCF  
C-141b (CH<sub>3</sub>CCl<sub>2</sub>F) 1.25 g と

【0435】

【化110】



【0436】

の 8.0 重量% パーフルオロヘキサン溶液を 1.92 g 入れ、充分に窒素置換を行なった後、窒素気流下 20℃ で 21 時間攪拌を行ない、高粘度の溶液を得た。

【0437】

得られた溶液に重曹水を注いで中和した後、ジエチルエーテルに溶解させたものを分液漏斗に入れ、水洗、飽和塩水洗浄を行なった。この有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥し、濾過により硫酸マグネシウムを分離した。この溶液を濃縮し、ヘキサン溶液に注いで再沈殿を行ない、溶液部分を分離して無色透明なポリマーを得た。このポリマーを再びジエチルエーテルの溶液とし、18.7 重量% の溶液 (7.9 g) とした。

【0438】

このポリマーを <sup>19</sup>F-NMR 分析、<sup>1</sup>H-NMR 分析、IR 分析により分析したところ、上記オキセタニル基含有含フッ素アリルエーテル (m2) の構造単位のみからなり側鎖末端にオキセタニル基を有する含フッ素ポリマーであった。また、テトラヒドロフラン (THF) を溶媒に用いる GPC 分析により測定した数平均分子量は 3800、重量平均分子量は 5600 であった。

【0439】

合成例 3 (グリシジル基を有する含フッ素アリルエーテルとテトラフルオロエチレンの共重合体の合成)

バルブ、圧力ゲージおよび温度計を備えた 100 ml 内容量のステンレススチール製オートクレーブに、合成例 1 で合成したグリシジル基含有含フッ素アリルエーテル (m1) 10.0 g と HCFC-141b 8.0 g とジノルマルプロピ

ルパーオキシカーボネート (NPP) の 50 重量%メタノール溶液 0.10 g を入れ、ドライアイス/メタノール溶液で冷却しながら系内をチッ素ガスで充分置換した。ついでバルブからテトラフルオロエチレン (TFE) を 2.9 g 仕込み、40℃にて振とうさせながら重合を行なった。

#### 【0440】

18時間経過後、未反応モノマーを放出し、得られたポリマーを取り出し、重曹水で中和した。その後、ジエチルエーテルで抽出し、水洗、飽和塩水洗浄を行なった。この有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥し、濾過により硫酸マグネシウムを分離した。この溶液を濃縮し、ヘキサン溶液に注いで再沈殿を行ない、溶液部分を分離して無色透明なポリマーを得た。このポリマーを再びジエチルエーテルの溶液とし、44.7重量%の溶液 (17.1 g) とした。

#### 【0441】

このポリマー (共重合体) の組成比は、 $^1\text{H}$ -MNR分析および $^{19}\text{F}$ -NMR分析により分析したところエポキシ基の存在が確認でき、またTFE/グリシジル基含有含フッ素アリルエーテル (m1) が25/75 (モル%) であった。THFを溶媒として用いるGPC分析により測定した数平均分子量は11000、重量平均分子量は18000であった。

#### 【0442】

実施例3 (オキシタニル基を有する含フッ素アリルエーテルとTFEの共重合体の合成)

バルブ、圧力ゲージおよび温度計を備えた100ml内容量のステンレススチール製オートクレーブに、合成例2で合成したオキシタニル基含有含フッ素アリルエーテル (m2) 10.0 g と HCFCl-141b 8.0 g と ジノルマルプロピルパーオキシカーボネート (NPP) の 50 重量%メタノール溶液 0.10 g を入れ、ドライアイス/メタノール溶液で冷却しながら系内をチッ素ガスで充分置換した。ついでバルブからテトラフルオロエチレン (TFE) を 3.0 g 仕込み、40℃にて振とうさせながら重合を行なった。

#### 【0443】

18時間経過後、未反応モノマーを放出し、得られたポリマーを取り出し、重

曹水で中和した。その後、ジエチルエーテルで抽出し、水洗、飽和塩水洗浄を行った。この有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥し、濾過により硫酸マグネシウムを分離した。この溶液を濃縮し、ヘキサン溶液に注いで再沈殿を行ない、溶液部分を分離して無色透明なポリマーを得た。このポリマーを再びジエチルエーテルの溶液とし、31.5重量%の溶液(6.5g)とした。

#### 【0444】

このポリマー(共重合体)の組成比は、 $^1\text{H}$ -NMR分析および $^{19}\text{F}$ -NMR分析により分析したところオキセタン環の存在が確認でき、またTFE/オキセタニル基含有含フッ素アリルエーテル(m2)が11/89(モル%)であった。THFを溶媒として用いるGPC分析により測定した数平均分子量は4000、重量平均分子量は6000であった。

#### 【0445】

#### 実施例4 (反射防止膜用)

##### (1) 反射防止膜用材料の調製

合成例2で得たグリシジル基を有する含フッ素ポリマーのジエチルエーテル溶液にメチルイソブチルケトン(MIBK)を加え希釈し、ポリマー濃度を5.0重量%に調整した。

#### 【0446】

得られたポリマー溶液10gに光酸発生剤(活性エネルギー線硬化開始剤)としてMPI-103(商品名。みどり化学(株)製の4-メトキシフェニルフェニルヨードニウムヘキサフルオロアンチモネート)をMIBKに1重量%の濃度に溶かした溶液を2.5g加え、均一な溶液の反射防止膜用材料を調製した。

#### 【0447】

##### (2) 反射防止膜の作製

上記(1)で得た反射防止膜用材料を表面未処理のアクリル板上にスピンコーターにより室温でコートし、室温で5分間真空乾燥した。この際、乾燥後の膜厚が90~110nmとなるように、スピンコーターの回転数を調整した(1000~2000回転)。

#### 【0448】

また、スピナーによる塗布時の塗布性をつぎの基準で評価した。結果を表1に示す。

○：塗布ムラがない。

△：一部に塗布ムラが認められる。

×：塗布できない。

#### 【0 4 4 9】

ついで、乾燥後の被膜に高圧水銀灯を用い、室温にて  $1500 \text{ mJ} / \text{cm}^2$  の強度で紫外線を照射して光硬化させて硬化被膜（反射防止膜）を作製した。

#### 【0 4 5 0】

##### （3）含フッ素硬化性ポリマーの屈折率の測定

合成例2で得たグリシジル基を有する含フッ素ポリマーのジエチルエーテル溶液をアプリケーションナーを用いスライドガラス上に乾燥後の膜厚が約  $50 \mu\text{m}$  となるように塗布し、室温で30分間真空乾燥後、アッペ屈折計を用いて  $25^\circ\text{C}$  で  $550 \text{ nm}$  の波長の光について屈折率（硬化前）を測定した。結果を表1に示す。

#### 【0 4 5 1】

##### （4）硬化膜の屈折率の測定

上記（3）と同様にしてサンプル被膜を作製した後、（2）と同様にして照射した。得られた硬化被膜について上記（3）と同様にして屈折率（硬化後）を測定した。結果を表1に示す。

#### 【0 4 5 2】

##### （5）片面反射率の測定

上記（2）で得た反射防止膜を施したアクリル板を  $5^\circ$  正反射ユニットを装着した可視紫外分光器にセットし、波長  $550 \text{ nm}$  の光について反射率を測定した。結果を表1に示す。

#### 【0 4 5 3】

##### （6）反射防止膜の物性評価

上記（2）で得た反射防止膜について以下の表面物性の評価を行なった。結果を表1に示す。

#### 【0 4 5 4】

## ①鉛筆硬度

J I S K 5 4 0 0 に従って測定した。

【 0 4 5 5 】

## ②耐溶剤性

酢酸エチルを含浸させた綿布で塗膜表面を擦った後の塗膜表面の状態（溶解または剥離）を目視で観察した。

【 0 4 5 6 】

評価は、

○：変化なし、

△：一部溶解または剥離あり、

×：溶解または剥離あり

とした。

【 0 4 5 7 】

## ③耐アルカリ性

6 0 ℃の 2 N の K O H 水溶液に 1 分間漬け、そのときの膜の状態を目視で観察し、硬度を①の鉛筆硬度で比較した。

【 0 4 5 8 】

評価は、

○：変化なし、

△：塗膜の劣化および硬度の低下がみられる、

×：膜が剥離し、下地が見えている部分がある

とした。

【 0 4 5 9 】

## ④体積収縮

上記（１）で作製した反射防止膜用材料を縦 5 0 . 0 m m 、横 1 0 . 0 m m の型に流し込み、真空下に時間乾燥して、1 . 0 m m （厚さ）× 5 0 m m × 1 0 m m のサンプルを作製する。このサンプルについて上記（２）と同様の条件で紫外線を照射して硬化させ、硬化後の寸法を測定して体積を算出し、体積収縮率を求める。

体積収縮率(%) = { (硬化前の体積 - 硬化後の体積) / 硬化前の体積 } × 100

【0460】

⑤透明性（紫外領域での）

合成例2で得た含フッ素ポリマーの約1mm厚のフィルムを石英ガラス板に挟み、自記分光光度計（（株）日立製作所製のU-3310。商品名）を用いて、波長250nmおよび380nmにおける透過率を測定した。結果を表1に示す。

【0461】

実施例5（反射防止膜用）

実施例1の（1）において含フッ素ポリマーとして実施例2で得たオキセタニル基を有する含フッ素ポリマーを使用したほかは同様にして反射防止膜用材料を調製した。ついで実施例4の（2）と同様に反射防止膜を作製し、（3）硬化前の屈折率の測定、（4）硬化膜の屈折率の測定、（5）片面反射率の測定（6）反射防止膜の物性評価を行なった。結果を表1に示す。

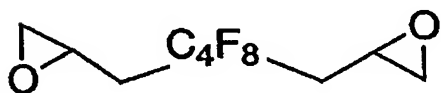
【0462】

実施例6～8（反射防止膜用）

実施例4の（1）で得た反射防止膜用材料に架橋剤として式：

【0463】

【化111】



【0464】

で示される2官能エポキシ化合物（架橋剤1）をポリマーに対して0.3当量（実施例6）、0.5当量（実施例7）および1.0当量（実施例8）となるように添加した。それぞれの反射防止膜用材料を用いて、実施例4の（2）と同様に反射防止膜を作製し、（3）硬化前の屈折率の測定、（4）硬化膜の屈折率の測定、（5）片面反射率の測定（6）反射防止膜の物性評価を行なった。結果を表1に示す。

【0465】

【表1】

表 1

表 1

	実施例				
	4	5	6	7	8
基材	アクリル	アクリル	アクリル	アクリル	アクリル
含フッ素ポリマー(I)	合成例 2	実施例 2	合成例 2	合成例 2	合成例 2
架橋性環状エーテルの種類	グリシジル	オキセタニル	グリシジル	グリシジル	グリシジル
架橋性環状エーテルの含量 (モル%)	100	100	100	100	100
架橋剤	—	—	架橋剤 1	架橋剤 1	架橋剤 1
種類	—	—	0.3	0.5	1.0
添加量 (対ポリマー当量)	—	—	—	—	—
光酸発生剤	MPI-103	MPI-103	MPI-103	MPI-103	MPI-103
種類	5	5	5	5	5
添加量 (対ポリマー重量%)	1500	1500	1500	1500	1500
紫外線照射量 (mJ / cm <sup>2</sup> )	1500	1500	1500	1500	1500
屈折率	1.374	1.377	1.374	1.374	1.374
硬化前	1.383	1.383	1.389	1.389	1.399
硬化後	1.35	1.35	1.40	1.50	2.00
片面反射率 (%)	○	○	○	○	○
塗布性	HB	HB	F	H	3H
鉛筆硬度	△	△	△	○	○
耐溶剤性	○	○	○	○	○
耐アルカリ性	2%	2%	—	—	—
体積収縮	85%	55%	—	—	—
透明性 (250nm)	90%	87%	—	—	—
透明性 (300nm)	—	—	—	—	—

【0466】

**実施例 9 (オキセタニル基を有する含フッ素架橋剤 2 の合成)**

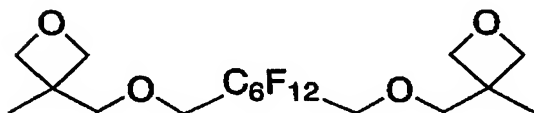
攪拌装置、温度計と滴下ロートを備えた 100 ml のガラス製四ツ口フラスコに、2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7、ードデカフルオロオクタン-1, 8-ジオール 2.0 g とテトラブチルアンモニウムブロマイド (TBA) 0.06 g、3-ブロモメチル-3-メチルオキセタン (BrMMO) 2.0 g を入れ、75℃ に加熱した。この溶液に滴下ルートから 40 重量% の KOH 溶液 1.7 g をゆっくり加えた。滴下後、反応液を 90℃ まで加熱し、5 時間反応させた。

**【0467】**

反応後の溶液を塩酸で中和した後、分液ルートに入れ、水洗、飽和食塩水洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥しついで溶液を濾過により分離した。ろ液からエバポレータによって溶媒を留去した。この反応液を蒸留した結果、無色透明な液体が 2.2 g 得られた。

**【0468】**

得られた生成物を  $^1\text{H}$ -NMR 分析、 $^{19}\text{F}$ -NMR 分析および IR 分析した結果、つぎの構造の化合物であることを確認した。この化合物を架橋剤 2 という。

**【0469】****【化 112】****【0470】**

$^1\text{H}$ -NMR 分析データ ( $\delta$  (ppm)  $\text{CDCl}_3$  中) :

4.48 (4H, d)、4.36 (4H, d)、3.96 (4H, t)、3.66 (4H, s)、1.31 (6H, s)

$^{19}\text{F}$ -NMR 分析データ ( $\delta$  (ppm)  $\text{CDCl}_3$  中、R-11 内部標準) :

-119.5 ~ -120.3 (4F, m)、-122.3 ~ -123.3 (4F, m)、-123.8 ~ -124.5 (4F, m)

## 【0 4 7 1】

実施例 1 0 ～ 1 2 (反射防止膜用)

実施例 4 の (1) で得た反射防止膜用材料に架橋剤として実施例 9 で合成した 2 官能オキセタン架橋剤 2 をポリマーに対して 0. 3 当量 (実施例 1 0)、0. 5 当量 (実施例 1 1) および 1. 0 当量 (実施例 1 2) となるように添加した。それぞれの反射防止膜用材料を用いて、実施例 4 の (2) と同様に反射防止膜を作製し、(3) 硬化前の屈折率の測定、(4) 硬化膜の屈折率の測定、(5) 片面反射率の測定 (6) 反射防止膜の物性評価を行なった。結果を表 2 に示す。

## 【0 4 7 2】

比較例 1

合成例 2 で合成したグリシジル基を有する含フッ素アリルエーテルポリマーのグリシジル基が  $\alpha$ -フルオロアクリロイル基に変わった含フッ素ポリマーのメチルエチルケトン (MEK) 溶液に、さらに MEK を加えて希釈しポリマー濃度を 5. 0 重量% に調整した。

## 【0 4 7 3】

得られたポリマー溶液 2 g に光酸発生剤 (活性エネルギー線硬化開始剤) として 2-ヒドロキシ-2-メチルプロピオフェノン (ダロキュア 1 1 7 4。商品名。チバ・スペシャリティ・ケミカルズ社製のラジカル系光開始剤) を MEK に 1 0 重量% の濃度に溶かした溶液を 0. 1 g 加え、均一な溶液にした。この溶液を用いて、実施例 4 と同様の評価を行なった。結果を表 2 に示す。

## 【0 4 7 4】

比較例 2

カチオン硬化性樹脂であるアデカオプトマー KRM-2 4 1 0 (商品名。大日本インキ製造 (株) 製) に MIBK を加え希釈し、ポリマー濃度を 1 0. 0 重量% に調整した。

## 【0 4 7 5】

得られたポリマー溶液 2 g に光酸発生剤 (活性エネルギー線硬化開始剤) として、実施例 4 で使用した MPI-1 0 3 を MIBK に 1 0 重量% の濃度に溶かした溶液を 0. 1 g 加え、均一な溶液にした。この溶液を用いて、実施例 4 と同様

の評価を行なった。結果を表 2 に示す。

【 0 4 7 6 】

【表 2】

表 2

	実施例			比較例	
	1 0	1 1	1 2	1	2
基材	アクリル	アクリル	アクリル	アクリル	アクリル
含フッ素ポリマー(I)	合成例 2	合成例 2	合成例 2	比較例 1	比較例 2
架橋性環状エーテルの種類	グリシジル	グリシジル	グリシジル	—	—
架橋性環状エーテルの含量 (モル%)	100	100	100	—	—
架橋剤	架橋剤 2	架橋剤 2	架橋剤 2	—	—
種類	0.3	0.5	1.0	—	—
添加量 (対ポリマー当量)					
光酸発生剤	MPI-103	MPI-103	MPI-103	ダロキユア1174	MPI-103
種類	5	5	5	1	5
添加量 (対ポリマー重量%)	1500	1500	1500	1500	1500
紫外線照射量 ( $\text{mJ}/\text{cm}^2$ )					
屈折率					
硬化前	1.374	1.374	1.374	1.376	—
硬化後	1.385	1.389	1.392	1.381	1.521
片面反射率 (%)	1.4	1.7	1.8	1.3	4.3
塗布性	○	○	○	○	×
鉛筆硬度	F	H	2H	2B	2H
耐溶剤性	△	○	○	△	○
耐アルカリ性	○	○	○	×	○
体積収縮	—	—	—	10%	4%
透明性 (250 nm)	—	—	—	—	0%
透明性 (300 nm)	—	—	—	—	20%

【0477】

### 実施例 13 (光導波路用)

#### (1) 光導波路用材料の調製

合成例 2 で得たグリシジル基を有する含フッ素ポリマーのジエチルエーテル溶液に MIBK を加え希釈し、ポリマー濃度を 50 重量% に調整した。

#### 【0478】

得られたポリマー溶液 10 g に光酸発生剤 (活性エネルギー線硬化開始剤) として MP1-103 を MIBK に 1 重量% の濃度に溶かした溶液を 2.5 g 加え、均一な溶液の光導波路用材料を調製した。

#### 【0479】

#### (2) 光導波路用材料のフィルム作製

上記 (1) で調製した光導波路用材料 (含フッ素プレポリマーの 50 % エーテル溶液) をアプリケーターを用いてポリエステルフィルム上に乾燥後膜厚が所定の厚さになるように塗布し、50℃ で 10 分間真空乾燥後、得られたキャスト膜をポリエステルフィルムから剥離し、膜厚が約 1 mm および約 100  $\mu$ m の未硬化のフィルムの形で光導波路用材料を作製した。

#### 【0480】

#### (3) 光照射による硬化フィルムの作製

上記 (2) で作製したフィルムを乾燥後、そのフィルムに高圧水銀灯を用い、室温にて 1500 mJ / cm<sup>2</sup> の強度で紫外線を照射して、光硬化して硬化フィルムを得た。

#### 【0481】

#### (4) 硬化フィルムの物性測定

得られた硬化フィルムに関して以下の物性の評価を行なった。

#### 【0482】

##### ①吸光度係数の測定

自記分光光度計 ( (株) 日立製作所製の U-3410 ) を用いて、波長 300 ~ 1700 nm における約 1 mm 厚のサンプル (硬化フィルム) の分光透過率曲線を測定した。得られたスペクトルより、吸光係数の値を下式に従って算出した。

## 【0483】

吸光度係数=吸光度/サンプルの厚さ (mm)

結果を表3に示す。

## 【0484】

## ②屈折率の測定

アッペ屈折計を用い約100 $\mu$ m厚のサンプル(硬化前と硬化後フィルム)について25℃で550nmの波長の光における屈折率を測定した。結果を表3に示す。

## 【0485】

## ③熱的特性(DSC)

示差熱量計((株)島津製作所製のDSC-50)を用い、昇温速度10℃/分の条件で熱的特性を測定したところ、いずれのフィルムにも明確な結晶融点ピークが観察されず、非晶性であった。

## 【0486】

## ④耐溶剤性の評価

厚さ約1mmの硬化フィルムをアセトン中で室温にて24時間保持した後の状態を目視で観察し、つぎの基準で評価した。結果を表3に示す。

○: 外観に変化が認められない。

×: アセトン中に溶解した。

## 【0487】

## ⑤耐熱性の評価

厚さ約1mmの硬化フィルムを150℃にて8時間保持した後の形状変化の有無を目視で観察し、つぎの基準で評価した。結果を表3に示す。

○: 外観に変化が認められない。

×: フィルムが最初の形状を維持できなかった。

## 【0488】

## ⑥耐吸湿性

JIS K6911に準じ、85%×85%RHでの120時間放置後の吸湿率を求める。

## 【0489】

実施例 14 (光導波路用)

実施例 13 の (1) において含フッ素ポリマーとして実施例 2 で得たオキセタニル基を有する含フッ素ポリマーを使用したほかは同様にして光導波路用材料を調製した。ついで、実施例 13 の (2) ~ (4) と同様にして光導波路用材料のフィルム作製、光照射による硬化フィルムの作製および硬化フィルムの物性測定を行なった。結果を表 3 に示す。

## 【0490】

比較例 3

カチオン硬化性樹脂であるアデカオプトマー KRM-2410 (商品名。大日本インキ製造 (株) 製) に MIBK を加え希釈し、ポリマー濃度を 10.0 重量 % に調整した。

## 【0491】

得られたポリマー溶液 2 g に光酸発生剤 (活性エネルギー線硬化開始剤) として、実施例 4 で使用した MPI-103 を MIBK に 10 重量 % の濃度に溶かした溶液を 0.1 g 加え、均一な溶液にした。この溶液を用いて、実施例 13 と同様の評価を行なった。結果を表 3 に示す。

## 【0492】

【表3】

表 3

	実施例		比較例
	1 3	1 4	3
基材	アクリル	アクリル	アクリル
含フッ素ポリマー(I)	合成例2	実施例2	比較例2
架橋性環状エーテルの種類	グリシジル	オキセタニル	-
架橋性環状エーテルの含量 (モル%)	100	100	-
光酸発生剤	MPI-103	MPI-103	MPI-103
種類	5	5	5
添加量 (対ポリマー重量%)	1500	1500	1500
紫外線照射量 ( $\text{mJ}/\text{cm}^2$ )			
屈折率			-
硬化前	1.374	1.377	
硬化後	1.383	1.383	1.521
吸収係数 ( $\text{cm}^{-1}$ )			-
1310nm	0.06	0.08	-
1550nm	0.29	0.32	-
耐溶剤性	○	○	○
耐熱性	○	○	○
耐吸湿性	0.5%	0.3%	2.5%

【0493】

以上の実施例の結果は、本発明の光学材料が透明性、耐吸湿性、耐熱性、機械的強度、耐溶剤性に優れ、体積収縮率の小さいことを示しており、したがって封止部材用の光学材料としても優れたものであることは明らかである。

【0494】

**【発明の効果】**

架橋性環状エーテル構造を含む硬化性含フッ素ポリマーを使用することにより、近赤外領域における透明性、耐吸湿性、耐熱性などに優れた各種の光学材料および硬化した部材を提供することができる。これらの材料および部材は光導波路や封止部材などの光デバイス用材料および反射防止膜などの表示デバイス用材料として好適である。

**【図面の簡単な説明】****【図 1】**

本発明の光導波路用部材を使用する光導波路型素子の概略断面図である。

**【図 2】**

本発明の光導波路用部材を用いた光導波路型素子の作製工程を説明するための工程図である。

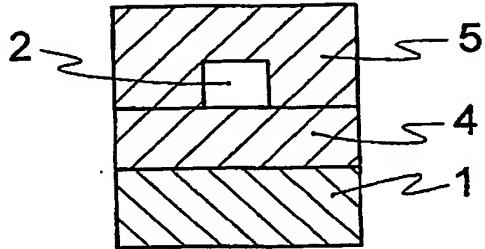
**【符号の説明】**

- 1 基板
- 2 コア部
- 3 膜
- 4 クラッド部
- 5 クラッド部
- 6 マスク
- 7 活性エネルギー線

【書類名】

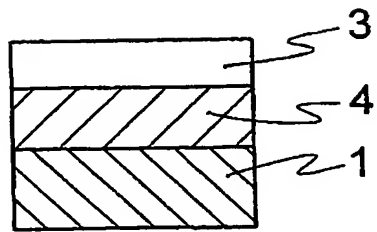
図面

【図 1】

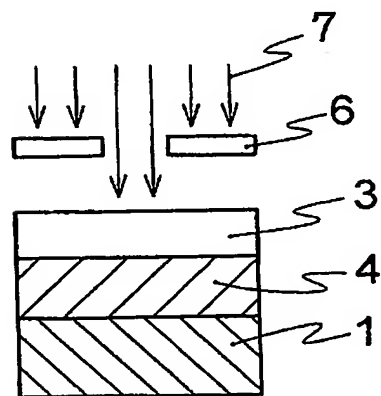


【図2】

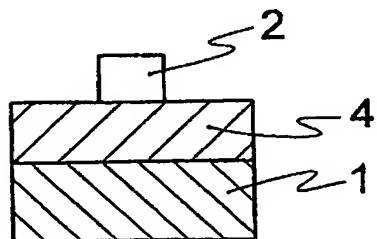
(a)



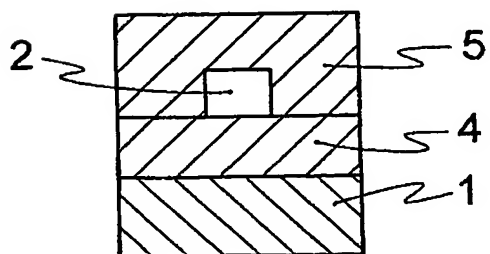
(b)



(c)



(d)



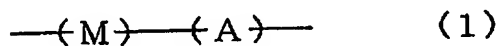
【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 光導波路や封止部材などの光デバイス用材料および反射防止膜などの表示デバイス用材料として好適な近赤外領域における透明性、耐吸湿性、耐熱性などに優れた各種の光学材料および硬化した部材を提供する。

【解決手段】 式(1)：

【化1】



(式中、構造単位Mは架橋性環状エーテル構造を側鎖に有する含フッ素有機基に由来する構造単位、構造単位Aは該式(M)で示される含フッ素エチレン性単量体と共重合可能な単量体に由来する構造単位である)で示され、構造単位Mを0.1～100モル%および構造単位Aを0～99.9モル%含み、数平均分子量が500～1000000である硬化性含フッ素ポリマー(I)を含む、またはさらに光酸発生剤(II)を含む光学材料。

【選択図】 なし

特願 2 0 0 2 - 2 3 5 9 2 4

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[ 0 0 0 0 0 2 8 5 3 ]

1. 変更年月日  
[変更理由]

1 9 9 0 年 8 月 2 2 日

新規登録

住 所  
氏 名

大阪府大阪市北区中崎西 2 丁目 4 番 1 2 号 梅田センタービル  
ダイキン工業株式会社